

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2008-511640

(P2008-511640A)

(43) 公表日 平成20年4月17日 (2008.4.17)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
C O 7 C 51/265 (2006.01)	C O 7 C 51/265	4 H 0 0 6
C O 7 C 63/26 (2006.01)	C O 7 C 63/26 E	4 H 0 3 9
C O 7 B 61/00 (2006.01)	C O 7 B 61/00 3 0 0	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 94 頁)

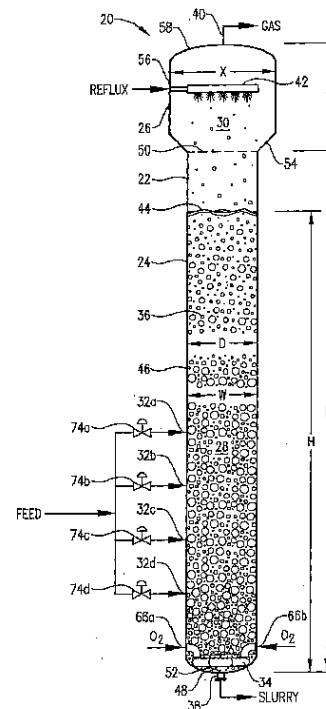
(21) 出願番号	特願2007-530198 (P2007-530198)	(71) 出願人	594055158
(86) (22) 出願日	平成17年8月29日 (2005.8.29)		イーストマン ケミカル カンパニー
(85) 翻訳文提出日	平成19年4月27日 (2007.4.27)		アメリカ合衆国 37662 テネシー州
(86) 国際出願番号	PCT/US2005/030548		キングスポート ウイルコックス ドラ
(87) 国際公開番号	W02006/028754		イブ サウス 200
(87) 国際公開日	平成18年3月16日 (2006.3.16)	(74) 代理人	100099759
(31) 優先権主張番号	60/606,866		弁理士 青木 篤
(32) 優先日	平成16年9月2日 (2004.9.2)	(74) 代理人	100077517
(33) 優先権主張国	米国 (US)		弁理士 石田 敬
(31) 優先権主張番号	60/631,356	(74) 代理人	100087413
(32) 優先日	平成16年11月29日 (2004.11.29)		弁理士 古賀 哲次
(33) 優先権主張国	米国 (US)	(72) 発明者	ワンダース, アラン ジョージ
(31) 優先権主張番号	11/154,237		アメリカ合衆国, テネシー 37660,
(32) 優先日	平成17年6月16日 (2005.6.16)		キングスポート, ウィンチェスター レー
(33) 優先権主張国	米国 (US)		ン 1005

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 最適化液相酸化

(57) 【要約】

被酸化性化合物の液相酸化をより効率的で且つ経済的に実施するための最適化方法及び装置が開示される。このような液相酸化は、比較的低温で高効率の反応を実現する気泡塔型反応器中で実施される。被酸化性化合物が p - キシレンであり且つ酸化反応からの生成物が粗製テレフタル酸 (CTA) である場合には、このような CTA 生成物は、CTA が従来的高温酸化方法によって生成されたならば使用されたであろう方法よりも経済的な手法によって精製及び分離することができる。



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

1 つ又はそれ以上の初期酸化反応器中に含まれる多相反応媒体の液相中で被酸化性化合物を酸化させることを含んでなり、前記反応媒体が、第 1 の酸素空時速度（酸素 - S T R）を有する第 1 の別個の 20 % 連続容積と第 2 の酸素 - S T R を有する第 2 の別個の 20 % 連続容積を含み、前記第 1 の酸素 - S T R 対前記第 2 の酸素 - S T R の比が少なくとも約 1 . 5 : 1 である方法。

【請求項 2】

前記被酸化性化合物が芳香族化合物である請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記被酸化性化合物が p - キシレンである請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

前記第 1 の酸素 - S T R 対前記第 2 の酸素 - S T R の比が約 2 : 1 ~ 約 12 : 1 の範囲である請求項 3 に記載の方法。

【請求項 5】

前記の第 1 の別個の 20 % 連続容積が第 1 の酸素濃度を有し且つ前記の第 2 の別個の 20 % 連続容積が第 2 の酸素濃度を有し、前記第 1 の酸素濃度及び前記第 2 の酸素濃度を前記反応媒体の気相中で時間平均及び容積平均モル湿潤基準で測定し、前記第 1 の酸素濃度対前記第 2 の酸素濃度の比が少なくとも約 1 . 5 : 1 である請求項 3 に記載の方法。

【請求項 6】

前記第 1 の酸素濃度対前記第 2 の酸素濃度の比が約 2 : 1 ~ 約 12 : 1 の範囲である請求項 5 に記載の方法。

【請求項 7】

前記第 1 の酸素濃度が約 3 ~ 約 18 モル % の範囲であり且つ前記第 2 の酸素濃度が約 0 . 3 ~ 約 5 モル % の範囲である請求項 5 に記載の方法。

【請求項 8】

前記の第 1 の別個の 20 % 連続容積と前記の第 2 の別個の 20 % 連続容積とを異なる反応器中に配置する請求項 3 に記載の方法。

【請求項 9】

前記の 1 つ又はそれ以上の初期酸化反応器が第 1 の反応器及び第 2 の反応器を含み、前記第 1 の反応器及び前記第 2 の反応器が前記反応媒体の個別の第 1 及び第 2 の部分を含む請求項 3 に記載の方法。

【請求項 10】

反応媒体の前記第 1 の部分及び第 2 の部分が個別の第 1 及び第 2 の容器平均酸素 - S T R を有し、前記第 1 の容器平均酸素 - S T R 対前記第 2 の容器平均酸素 - S T R の比が少なくとも約 2 : 1 である請求項 9 に記載の方法。

【請求項 11】

前記第 1 の容器平均酸素 - S T R 対前記第 2 の容器平均酸素 - S T R の比が約 3 : 1 ~ 約 15 : 1 の範囲である請求項 10 に記載の方法。

【請求項 12】

前記方法が、分子状酸素を含む酸化剤流を前記第 1 の反応器中に導入することを更に含み、前記第 1 の反応器から出る分子状酸素の少なくとも約 25 モル % を前記第 2 の反応器に移す請求項 9 に記載の方法。

【請求項 13】

前記第 1 の反応器から第 2 の反応器に移した分子状酸素の少なくとも約 10 モル % が前記第 2 の反応器中で消費される請求項 12 に記載の方法。

【請求項 14】

前記第 1 及び第 2 の別個の 20 % 連続容積を同一反応器中に配置する請求項 1 に記載の方法。

【請求項 15】

10

20

30

40

50

前記の 1 つ又はそれ以上の初期酸化反応器が少なくとも 1 つの気泡塔型反応器を含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 1 6】

前記の 1 つ又はそれ以上の初期酸化反応器が少なくとも 1 つの機械的攪拌反応器を含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 1 7】

前記反応媒体が三相反応媒体である請求項 1 に記載の方法。

【請求項 1 8】

前記酸化が前記反応媒体中で前記被酸化性化合物の少なくとも約 10 重量%に固体を形成させる請求項 1 に記載の方法。

10

【請求項 1 9】

前記酸化を、コバルトを含む触媒系の存在下で、実施する請求項 1 に記載の方法。

【請求項 2 0】

前記触媒系が臭素及びマンガンをもっと含む請求項 1 9 に記載の方法。

【請求項 2 1】

前記の 1 つ又はそれ以上の初期酸化反応器中における前記酸化が前記反応媒体中においてテレフタル酸を生成させ、前記方法が前記テレフタル酸の少なくとも一部を二次酸化反応器中における酸化に供することを更にも含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 2 2】

前記二次酸化反応器中における前記酸化を、前記初期酸化反応器中における前記酸化よりも少なくとも約 10 高い平均温度において、実施する請求項 2 1 に記載の方法。

20

【請求項 2 3】

前記二次酸化反応器中における前記酸化を、前記初期酸化反応器の平均温度よりも約 20 ~ 約 80 高い範囲の平均温度において、実施し、前記初期酸化反応器中における前記酸化を、約 140 ~ 約 180 の範囲の平均温度において、実施し、前記二次酸化反応器中における前記酸化を、約 180 ~ 約 220 の範囲の平均温度において、実施する請求項 2 1 に記載の方法。

【請求項 2 4】

前記酸化が前記反応媒体中において粗製テレフタル酸粒子を生成させ、前記粗製テレフタル酸粒子の代表サンプルが以下の特性：

30

(i) 約 12 p p m w 未満の 4 , 4 - ジカルボキシスチルベン (4 , 4 - D C S) を含み、

(i i) 約 800 p p m w 未満のイソフタル酸 (I P A) を含み、

(i i i) 約 100 p p m w 未満の 2 , 6 - ジカルボキシフルオレノン (2 , 6 - D C F) を含み、

(i v) 340 n m におけるパーセント透過率 (% T₃₄₀) が約 25 より大きい
の 1 つ又はそれ以上を有する請求項 1 に記載の方法。

【請求項 2 5】

前記酸化が前記反応媒体中において粗製テレフタル酸粒子を生成させ、前記粗製テレフタル酸粒子の代表サンプルが、本明細書中で定義した時限溶解試験 (t i m e d d i s s o l u t i o n t e s t) に供した場合に、1 分で T H F 中に少なくとも約 500 p p m の濃度まで溶解する請求項 1 に記載の方法。

40

【請求項 2 6】

前記酸化が前記反応媒体中において粗製テレフタル酸粒子を生成させ、前記粗製テレフタル酸粒子の代表サンプルが、本明細書中で定義した時限溶解モデル (t i m e d d i s s o l u t i o n m o d e l) によって算出した場合に、約 0 . 5 レシプロカル分より大きい時定数 C を有する請求項 1 に記載の方法。

【請求項 2 7】

前記酸化が前記反応媒体中において粗製テレフタル酸粒子を生成させ、前記粗製テレフタル酸粒子の代表サンプルが約 0 . 6 m² / g より大きい平均 B E T 表面積を有する請求

50

項 1 に記載の方法。

【請求項 28】

前記酸化が前記反応媒体中において粗製テレフタル酸粒子を生成させ、前記粗製テレフタル酸粒子の前記代表サンプルが約 20 ～ 約 150 ミクロンの範囲の平均粒度を有する請求項 1 に記載の方法。

【請求項 29】

前記酸化が前記反応媒体中において粗製テレフタル酸粒子を生成させ、前記粗製テレフタル酸粒子の代表サンプルが約 30 ～ 約 150 ミクロンの範囲の $D(v, 0.9)$ 粒度を有する請求項 1 に記載の方法。

【請求項 30】

(a) 被酸化性化合物を含む供給流を気泡塔型反応器の反応ゾーン中に導入し；
(b) 分子状酸素を含む酸化剤流を前記反応ゾーン中に導入し；そして
(c) 初期酸化反応器の前記反応ゾーン中に含まれる多相反応媒体の液相中において前記被酸化性化合物の少なくとも一部を酸化させる〔前記酸化を、前記反応ゾーンを等容積の 30 個の水平スライスに理論的に分割した場合に、 O_2 - max 水平スライスが前記 30 個全ての水平スライスの最大酸素濃度を有し且つ O_2 - min 水平スライスが前記 O_2 - max 水平スライスの上方に位置する全ての水平スライスの最小酸素濃度を有するように、実施し、前記酸素濃度を前記反応媒体の気相中で時間平均及び容積平均モル湿潤基準で測定し、(前記 O_2 - max 水平スライスの酸素濃度) 対 (前記 O_2 - min 水平スライスの酸素濃度) の比が少なくとも約 2 : 1 である〕
ことを含んでなる方法。

10

20

【請求項 31】

(前記 O_2 - max 水平スライスの酸素濃度) 対 (前記 O_2 - min 水平スライスの酸素濃度) の比が約 3 : 1 ～ 約 15 : 1 の範囲である請求項 30 に記載の方法。

【請求項 32】

前記被酸化性化合物が p - キシレンを含み、前記酸化を、前記反応ゾーンを等容積の 30 個の水平スライスに理論的に分割した場合に、pX - max 水平スライスが前記 30 個全ての水平スライスの最大 p - キシレン濃度を有し且つ pX - min 水平スライスが前記 pX - max 水平スライスの上方に位置する全ての水平スライスの最小 p - キシレン濃度を有するように、実施し、前記 p - キシレン濃度を前記反応媒体の液相中で時間平均及び容積平均重量基準で測定し、(前記 pX - max 水平スライスの p - キシレン濃度) 対 (前記 pX - min 水平スライスの p - キシレン濃度) の比が少なくとも約 5 : 1 である請求項 30 に記載の方法。

30

【請求項 33】

前記反応媒体が最大幅 (W)、最大高さ (H) 及び少なくとも約 3 : 1 の H : W 比を有する請求項 30 に記載の方法。

【請求項 34】

前記 H : W 比が少なくとも約 6 : 1 である請求項 33 に記載の方法。

【請求項 35】

前記分子状酸素の大部分が、前記反応ゾーンの底部の約 0.25 W 以内において、前記反応ゾーンに入る請求項 33 に記載の方法。

40

【請求項 36】

前記被酸化性化合物の少なくとも約 50 重量%が、前記分子状酸素が前記反応ゾーンに入る最低位置の約 2.5 W 以内において、前記反応ゾーンに入る請求項 33 に記載の方法。

【請求項 37】

前記供給流を複数の供給開口部を経て前記反応ゾーン中に導入し、前記供給開口部の少なくとも 2 つを、互いに垂直方向に、少なくとも約 0.5 W の間隔をあけて配置する請求項 33 に記載の方法。

【請求項 38】

50

前記被酸化性化合物が p - キシレンである請求項 33 に記載の方法。

【請求項 39】

前記酸化が前記反応媒体中において前記被酸化性化合物の少なくとも約 10 % に固体を形成させる請求項 33 に記載の方法。

【請求項 40】

前記酸化を、コバルト、臭素及びマンガンを含む触媒系の存在下で、実施する請求項 33 に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

10

本発明は一般に芳香族化合物の液相接触酸化方法に関する。本発明の一態様は、ジアルキル芳香族化合物（例えば p - キシレン）の部分酸化による、その後に精製及び分離に供されることができる粗製芳香族ジカルボン酸（例えば粗製テレフタル酸）の製造に関する。本発明の別の態様は、より効率的且つ経済的な液相酸化方法を実現する、改良された気泡塔型反応器に関する。

【背景技術】

【0002】

液相酸化反応は従来の種々の既存の商業的方法において用いられている。例えば、液相酸化は、アルデヒドの酸への酸化（例えばプロピオンアルデヒドのプロピオン酸への酸化）、シクロヘキサンのアジピン酸への酸化及びアルキル芳香族炭化水素のアルコール、酸又は二酸への酸化のために現在使用されている。後者のカテゴリ（アルキル芳香族炭化水素の酸化）における特に重要な商業的酸化方法は p - キシレンのテレフタル酸への液相接触部分酸化である。テレフタル酸は種々の用途を有する重要な化合物である。テレフタル酸の主な用途はポリエチレンテレフタレート（PET）の製造における供給原料としての使用である。PET はボトル、繊維及びパッケージのような製品を製造するために世界中で多量に用いられている公知のプラスチックである。

20

【0003】

p - キシレンのテレフタル酸への部分酸化を含む典型的な液相酸化方法においては、液相供給流及び気相酸化剤流を反応器中に導入し、反応器中に多相反応媒体を形成する。反応器中に導入される液相供給流は少なくとも 1 種の被酸化性（oxidizable）有機化合物（例えば p - キシレン）を含み、一方気相酸化剤流は分子状酸素を含む。反応器中に気体として導入される分子状酸素の少なくとも一部は、反応媒体の液相中に溶解して、液相反応に酸素利用可能性を提供する。多相反応媒体の液相が不十分な濃度の分子状酸素を含む場合には（即ち、反応媒体の或る部分が「酸素欠乏状態（oxygen-starved）である」場合には）、不所望な副反応が不純物を生じるおそれがあり且つ / 又は目的とする反応が遅くなる可能性がある。反応媒体の液相に含まれる被酸化性化合物が少なすぎる場合には、反応速度は不所望に遅くなる可能性がある。更に、反応媒体の液相が過剰な濃度の被酸化性化合物を含む場合には、更なる不所望な副反応が不純物を生じるおそれがある。

30

【0004】

従来の液相酸化反応器には、中に含まれる多相反応媒体を混合するための攪拌手段が装着される。反応媒体の攪拌は、反応媒体の液相への分子状酸素の溶解を促進し、反応媒体の液相中に比較的均一な濃度の溶存酸素を保持し、且つ反応媒体の液相中に比較的均一な濃度の被酸化性有機化合物を保持するために提供される。

40

【0005】

液相酸化を受ける反応媒体の攪拌は、例えば連続攪拌槽型反応器（CSTR）のような容器中で機械的攪拌手段によって提供されることが多い。CSTR は反応媒体の充分な混合を提供するが、多くの欠点を有する。例えば、CSTR は、高価なモーター、流体シールベアリング及び駆動軸を必要とするため、比較的高い資本コストがかかる。更に、従来の CSTR の回転及び / 又は振動する機械部品は定期保守を必要とする。このような保守に付随する労働力及び運転停止が、CSTR の運転コストを増加させる。しかし、定期保

50

守を行ったとしても、CSTRに使用される機械的攪拌システムは、機械的に故障しやすく、比較的短い期間で交換が必要となる可能性がある。

【0006】

気泡塔型反応器 (bubble column reactor) は、CSTR 及び他の機械的攪拌酸化反応器の魅力的な代替手段を提供する。気泡塔型反応器は、高価で信頼性の低い機械的装置を必要とせずに、反応媒体の攪拌を実現する。気泡塔型反応器は、典型的には、反応媒体を内部に含む細長い直立反応ゾーンを含む。反応ゾーン中における反応媒体の攪拌は主に反応媒体の液体相を通して上昇する気泡の自然浮揚性 (natural buoyance) によってもたらされる。気泡塔型反応器中に生じるこの自然浮揚性攪拌は、機械的攪拌反応器に比較して資本コスト及び維持費を減少させる。更に、気泡塔型反応器には動く機械部品が実質的に関係しないため、機械的攪拌反応器よりも機械的に故障しにくい酸化システムが提供される。

10

【0007】

p - キシレンの液相部分酸化を従来の酸化反応器 (CSTR 又は気泡塔) 中で実施する場合には、反応器から回収された生成物は典型的には粗製テレフタル酸 (CTA) 及び母液を含むスラリーである。CTA は比較的高レベルの不純物 (例えば 4 - カルボキシベンズアルデヒド、p - トルイル酸、フルオレノン類及び他の色素体) を含むので、PET 製造用の供給原料としては不適当である。従って、従来の酸化反応器において製造された CTA は典型的には PET の製造に適した精製テレフタル酸 (PTA) に CTA を転化する精製プロセスに供される。

20

【0008】

CTA を PTA に転化するための 1 つの典型的な精製方法は以下の工程を含む: (1) CTA 含有スラリーの母液を水で置換し; (2) CTA / 水スラリーを加熱して、CTA を水中に溶解させ; (3) CTA / 水溶液を接触水素化して、不純物をより望ましく且つ / 又は分離し易い化合物に転化し; (4) 得られた PTA を水素化溶液から多数の結晶化工程によって沈殿させ、そして (5) 結晶化した PTA を残りの液体から分離する。この型の従来の精製方法は効果的ではあるが、非常に高価である可能性がある。従来の CTA 精製方法の高いコストの一因となる個々の要因には、例えば、水中への CTA の溶解を促進するのに必要な熱エネルギー、水素化に必要な触媒、水素化に必要な水素流、一部のテレフタル酸の水素化によって引き起こされる収率損失及び多段結晶化に必要な多数の容器がある。従って、水中への熱促進溶解、水素化及び / 又は多段結晶化を必要とせずに、精製することができる CTA 製品を提供できれば望ましいであろう。

30

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

従って、本発明の 1 つの目的は、より効率的で且つ経済的な液相酸化反応器及び方法を提供することにある。

【0010】

本発明の別の目的は、p - キシレンのテレフタル酸への液相接触部分酸化のためのより効率的で且つ経済的な反応器及び方法を提供することにある。

40

【0011】

本発明の更に別の目的は、改良された液相酸化反応を促進すると共に不純物の形成を減少させる気泡塔型反応器を提供することにある。

【0012】

本発明の更に別の目的は、p - キシレンの液相酸化による粗製テレフタル酸 (CTA) の生成とそれに続く CTA の PTA への精製によって純粋なテレフタル酸 (PTA) を製造するための、より効率的で且つ経済的なシステムを提供することにある。

【0013】

本発明の更に別の目的は、p - キシレンを酸化し、そして CTA の水への熱促進溶解、溶解 CTA の水素化及び / 又は水素化 PTA の多段結晶化を必要とせずに、精製すること

50

ができる C T A 製品を製造するための気泡塔型反応器を提供することにある。

【0014】

添付した「特許請求の範囲」において規定される本発明の範囲は、前記の目的の全てを実現できる方法又は装置に限定するのではないことに留意されたい。むしろ、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲は、前記目的の全て又はいずれかを達成しない種々の系を包含できる。本発明のその他の目的及び利点は、以下の詳細な説明及び関連した図面を見れば、当業者により明白になるであろう。

【課題を解決するための手段】

【0015】

本発明の一実施態様は、1つ又はそれ以上の機械的攪拌反応器に含まれる多相反応媒体の液相中において被酸化性化合物を酸化させる方法に関し、前記反応媒体は、第1の酸素空時速度（酸素 - S T R）を有する第1の別個の20%連続容積と第2の酸素 - S T R を有する第2の別個の20%連続容積を含み、第1の酸素 - S T R 対第2の酸素 - S T R の比は少なくとも約1.5 : 1である。

【0016】

本発明の別の実施態様は、以下の工程：（a）被酸化性化合物を含む供給流を第1の反応器の第1の反応ゾーン中に導入し（前記第1の反応ゾーンは最大直径（D）を有し、前記第1の反応ゾーンの少なくとも一部は第1の反応器の1つ又はそれ以上の直立側壁によって規定し、前記被酸化性化合物の少なくとも約25重量%は前記直立側壁から内側に少なくとも0.05Dの間隔の位置において第1反応ゾーンに入る）；そして（b）1つ又はそれ以上の反応器中に含まれる多相反応媒体の液相中において前記被酸化性化合物の少なくとも一部を酸化させる（前記反応媒体の少なくとも一部が第1の反応器に含まれ、前記反応媒体が、第1の酸素空時速度（酸素 - S T R）を有する第1の別個の20%連続容積と第2の酸素 - S T R を有する第2の別個の20%連続容積を含み、第1の酸素 - S T R 対第2の酸素 - S T R の比は少なくとも約1.5 : 1である）ことを含む方法に関する。

【0017】

本発明の更に別の実施態様は、別々の上流酸化反応器及び下流酸化反応器に含まれる多相反応媒体の液相中で被酸化性化合物を酸化することを含む方法に関し、前記反応媒体の第1の部分は上流反応器に含まれ、前記反応媒体の第2の部分は下流反応器に含まれ、前記反応媒体の第1の部分は第1の容器平均酸素 - S T R を有し、前記反応媒体の第2の部分は第2の容器平均酸素 - S T R を有し、第1の容器平均酸素 - S T R 対第2の容器平均酸素 - S T R の比は約2 : 1 ~ 約25 : 1の範囲である。

【0018】

本発明の更に別の実施態様は、以下の工程：（a）被酸化性化合物を含む供給流を気泡塔型反応器の反応ゾーン中に導入し；（b）分子状酸素を含む酸化剤流を前記反応ゾーン中に導入し；そして（c）前記反応ゾーンに含まれる多相反応媒体の液相中で前記被酸化性化合物の少なくとも一部を酸化させることを含む方法に関し、前記反応媒体は最大幅（W）、最大高さ（H）及び少なくとも約3 : 1のH : W比を有し、分子状酸素の大部分は前記反応ゾーンの底部の約0.25W以内において前記反応ゾーンに入り、酸化は、前記反応ゾーンを等容積の30個の水平スライスに理論的に分割した（partitioned）場合に、 O_2 - max 水平スライスが30個全ての水平スライスの最大酸素濃度を有し且つ O_2 - min 水平スライスが O_2 - max 水平スライスの上方に位置する全ての水平スライスの最小酸素濃度を有するように、実施し、前記酸素濃度を前記反応媒体の気相中で時間平均及び容積平均モル湿潤基準で測定し、（ O_2 - max 水平スライスの酸素濃度）対（ O_2 - min 水平スライスの酸素濃度）の比が少なくとも約2 : 1である。

【0019】

本発明の更なる実施態様は、以下の工程：（a）p - キシレンを含む供給流を第1の気泡塔型反応器の反応ゾーン中に導入し（前記反応ゾーンは最大直径（D）を有し、反応ゾーンの少なくとも一部は気泡塔型反応器の1つ又はそれ以上の直立側壁によって規定し、

被酸化性化合物の少なくとも約 25 重量%は前記側壁から内側に少なくとも 0.05 D の間隔の位置において第 1 の反応ゾーンに入る) ; (b) 前記気泡塔型反応器中に含まれる三相反応媒体の液相中において p - キシレンの少なくとも一部を酸化させることによって粗製テレフタル酸を生成し [前記反応媒体は第 1 の酸素空時速度 (酸素 - S T R) を有する第 1 の別個の 20 % 連続容積と第 2 の酸素 - S T R を有する第 2 の別個の 20 % 連続容積を含み、第 1 の酸素 - S T R 対第 2 の酸素 - S T R の比が少なくとも約 1.5 : 1 である] ; そして (c) 前記粗製テレフタル酸の少なくとも一部を二次酸化反応器中において酸化することによって、より純粋なテレフタル酸を生成させることを含む方法に関する。

【発明を実施するための最良の形態】

【0020】

本発明の好ましい実施態様を、添付図面の図に関して以下に詳細に記載する。添付図面中において、

図 1 は、本発明の一実施態様に従って構築された酸化反応器の側面図であり、反応器中への供給流、酸化剤流及び還流の導入、反応器中における多相反応媒体の存在並びに反応器の頂部 (top) 及び底部 (bottom) のそれぞれからの気体及びスラリーの回収を特に示し ;

図 2 は、図 3 のライン 2 - 2 に沿った気泡塔型反応器の底部の拡大側断面図であり、反応器への酸化剤流の導入に使用される酸化剤スパージャーの位置及び構造を特に示し ;

図 3 は、図 2 の酸化剤スパージャーの上面図であり、酸化剤スパージャー頂部の酸化剤用開口部を特に示し ;

図 4 は、図 2 の酸化剤スパージャーの底面図であり、酸化剤スパージャーの底部の開口部を特に示し ;

図 5 は、図 3 のライン 5 - 5 に沿った酸化剤スパージャーの側断面図であり、酸化剤スパージャーの頂部及び底部の酸化剤用開口部の幾何学的配置を特に示し ;

図 6 は、気泡塔型反応器の底部の拡大側断面図であり、垂直方向に間隔をあけられた複数の位置において反応器中へ供給流を導入するためのシステムを特に示し ;

図 7 は、図 6 のライン 7 - 7 に沿った上断面図であり、図 6 に示される供給材料導入システムが好ましい半径方向供給ゾーン (F Z) 及び方位角の 1 つより多いクアドラント (Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4) に供給流を分配する様子を特に示し ;

図 8 は、図 7 と同様な上断面図であるが、多数の小さい供給開口部をそれぞれ有するバヨネットチューブを用いて反応器中に供給流を排出するための代替手段を示し ;

図 9 は、多数の容器貫通を必要とせず垂直方向に間隔をあけられた複数の位置において反応ゾーン中に供給流を導入するための代替システムの等角図であり、供給材料分配システムが酸化剤スパージャー上で少なくとも部分的に支持され得ることを示し ;

図 10 は、図 9 に示された貫通が 1 つの供給材料分配システム及び酸化剤スパージャーの側面図であり ;

図 11 は、酸化剤スパージャー上において支持された貫通が 1 つの供給材料分配系を更に示す、図 10 のライン 11 - 11 に沿った上断面図であり ;

図 12 は、酸化剤用開口部の全てがリング部材の底部に配置された代替酸化剤スパージャーの等角図であり ;

図 13 は、図 12 の代替酸化剤スパージャーの上面図であり ;

図 14 は、図 12 の代替酸化剤スパージャーの底面図であり、反応ゾーン中に酸化剤流を導入するための底部開口部の位置を特に示し ;

図 15 は、図 13 のライン 15 - 15 に沿った酸化剤スパージャーの側断面図であり、下方の酸化剤用開口部の幾何学的配置を特に示し ;

図 16 は、反応器の底部出口近くに内部脱気容器を装着した気泡塔型反応器の側面図であり ;

図 17 は、図 18 のライン 17 - 17 に沿った図 16 の気泡塔型反応器の下部 (lower portion) の拡大側断面図であり、気泡塔型反応器の底部出口に配置された内部脱気容器の形状を特に示し ;

10

20

30

40

50

図 18 は、図 16 のライン 18 - 18 に沿った上断面図であり、脱気容器中に配設されたボルテックスブレイカーを特に示し；

図 19 は、外部脱気容器を装着した気泡塔型反応器の側面図であり、脱気容器の底部から出る脱気されたスラリーの一部が、反応器の底部に連結されたデ・インベントリー・ライン (de-inventorying line) を流し出すのに用いられる様子を示し；

図 20 は、反応器の側部の高い位置から回収される反応媒体の気相を離脱させるための内部 / 外部複合型脱気容器を装着した気泡塔型反応器の側面図であり；

図 21 は、反応器の底部近くに代替複合型脱気容器を装着した気泡塔型反応器の側面図であり；

図 22 は、図 21 の気泡塔型反応器の下部の拡大側断面図であり、反応器の底部ヘッドを通して酸化剤流を受ける入口導管を用いる代替酸化剤スパージャーの使用を特に示し；

図 23 は、図 22 と同様な拡大側断面図であり、反応器中において酸化剤流をより均一に分配するための衝突板を場合によっては用いて、反応器の下部ヘッド中の多数の開口部を経て反応器中に酸化剤流を導入するための代替手段を特に示し；

図 24 は、反応器の上部 (upper portion) から反応器の下部に反応媒体の一部を循環させることによって被酸化性化合物の分散の改善に役立つ内部流通導管を用いる気泡塔型反応器の側面図であり；

図 25 は、反応器の上部から反応器の下部に反応媒体の一部を循環させることによって被酸化性化合物の分散の改善に役立つ外部流通導管を用いる気泡塔型反応器の側面図であり；

図 26 は、酸化反応器内における被酸化性化合物の分散を改良するために使用できる横型エダクターの側断面図であり、反応媒体をエダクター中に引き込むために流入液体供給材料を用い且つ供給材料と反応媒体との混合物を高速で反応ゾーン中に排出するエダクターを特に示し；

図 27 は、酸化反応器中における被酸化性化合物の分散を改良するために使用できる縦型エダクターの側断面図であり、液体供給材料と流入ガスを合し、そして合した二相流体を用いて、反応媒体をエダクター中に引き込み且つ液体供給材料、流入気体及び反応媒体の混合物を高速で反応ゾーン中に排出するエダクターを特に示し；

図 28 は、多相反応媒体を含む気泡塔型反応器の側面図であり、反応媒体中のいくつかの勾配を定量化するために等容積の 30 個の水平スライスに理論的に分割されている反応媒体を特に示し；

図 29 は、多相反応媒体を含む気泡塔型反応器の側面図であり、かなり異なる酸素濃度及び / 又は酸素消費速度を有する、第 1 及び第 2 の独立した 20 % 連続容量の反応媒体を特に示し；

図 30 は、任意の機械的攪拌を用いる又は用いない、多相反応媒体を含む 2 つの積み重ね反応器の側面図であり、反応器が、かなり異なる酸素濃度及び / 又は酸素消費速度を有する、独立した 20 % 連続容量の反応媒体を含むことを特に示し；

図 31 は、任意の機械的攪拌を用いる又は用いない、多相反応媒体を含む 3 つの並列反応器の側面図であり、反応器が、かなり異なる酸素濃度及び / 又は酸素消費速度を有する、独立した 20 % 連続容量の反応媒体を含むことを特に示し；

図 32 A 及び 32 B は、本発明の一実施態様に従って製造された粗製テレフタル酸 (CTA) 粒子の拡大図であり、各 CTA 粒子が、多数の緩く結合した CTA 子粒子から成る低密度高表面積の粒子であることを特に示し；

図 33 A 及び 33 B は、常法に従って製造された CTA の拡大図であり、従来の CTA 粒子は、図 32 A 及び 32 B の本発明の CTA 粒子よりも粒度が大きく、密度が低く且つ表面積が小さいことを特に示し；

図 34 は、先行技術の精製テレフタル酸 (PTA) の製造方法の簡略化した工程系統図であり；そして

図 35 は、本発明の一実施態様に係る PTA 製造方法の簡略化した工程系統図である。

【0021】

10

20

30

40

50

本発明の一実施態様は被酸化性化合物の液相部分酸化に関する。このような酸化は、好ましくは1つ又はそれ以上の攪拌反応器中に含まれる多相反応媒体の液相中で行う。適当な攪拌反応器としては、例えば気泡攪拌反応器（例えば気泡塔型反応器）、機械的攪拌反応器（例えば連続攪拌漕型反応器）及び流動攪拌反応器（例えばジェット反応器）が挙げられる。本発明の一実施態様において液相酸化は単一の気泡塔型反応器中で実施する。

【0022】

本明細書中で使用する用語「気泡塔型反応器」は、反応攪拌が、主に反応媒体を通る気泡の上向きの移動によって提供される、多相反応媒体中で化学反応を促進するための反応器を意味するものとする。本明細書中で使用する用語「攪拌」は、流体の流れ及び/又は混合を引き起こす反応媒体中に放散される仕事を意味するものとする。本明細書中で使用する用語「大部分」、「主に」及び「主として」は、50%超を意味するものとする。本明細書中で使用する用語「機械的攪拌」は、反応媒体に逆らう又は反応媒体内部における1つ又は複数の硬質又は軟質要素の物理的移動によって引き起こされる反応媒体の攪拌を意味するものとする。例えば、機械的攪拌は、反応媒体中に配置された内部攪拌機、パドル、パイプレーター又は音響振動板の回転、往復運動（oscillation）及び/又は振動（vibration）によって提供されることができる。本明細書中で使用する用語「流動攪拌」は、反応媒体中の1種又はそれ以上の流体の高速噴射及び/又は再循環によって引き起こされる反応媒体の攪拌を意味するものとする。例えば、流動攪拌は、ノズル、エジェクター及び/又はエダクターによって提供されることができる。

10

20

【0023】

本発明の好ましい実施態様においては、酸化の間における気泡塔型反応器中の反応媒体の攪拌の約40%未満、より好ましくは約20%未満、最も好ましくは5%未満が、機械的及び/又は流動攪拌によって提供される。好ましくは、酸化の間に多相反応媒体に与えられる機械的及び/又は機械的攪拌の量は、反応媒体立方メートル当たり約3キロワット未満、より好ましくは反応媒体立方メートル当たり約2キロワット未満、最も好ましくは反応媒体立方メートル当たり1キロワット未満である。

【0024】

図1を参照すると、好ましい気泡塔型反応器20が、反応セクション24及び離脱セクション（disengagement section）26を有する容器シェル22を含むものとして示されている。反応セクション24は内部反応ゾーン28を規定し、離脱セクション26は内部離脱ゾーン30を規定する。主として液相の供給流は、供給口32a、b、c及びdを経て反応ゾーン28に導入される。主として気相の酸化剤流は、反応ゾーン28の下部部分に配置された酸化剤スパージャー34を経て反応ゾーン28に導入される。液相供給材料流及び気相酸化剤流は共同で反応ゾーン28内に多相反応媒体36を形成する。多相反応媒体36は、液相と気相を含む。より好ましくは多相反応媒体36は、固相、液相及び気相成分を有する三相媒体を含む。反応媒体36の固相成分は好ましくは、反応媒体36の液相中で行われる酸化反応の結果として反応ゾーン28内に沈殿する。気泡塔型反応器20は、反応ゾーン28の底部近くに配置されたスラリー出口38及び離脱ゾーン30の頂部近くに配置された気体出口40を含む。反応媒体36の液相成分及び固相成分を含むスラリー流出物は、スラリー出口38を経て反応ゾーン28から回収され、主として気体の流出物は気体出口40を経て離脱ゾーン30から回収される。

30

40

【0025】

供給口32a、b、c及びdを経て気泡塔型反応器20中に導入される液相供給流は好ましくは、被酸化性化合物、溶媒及び触媒系を含む。

【0026】

液相供給流中に存在する被酸化性化合物は好ましくは、少なくとも1個のヒドロカルビル基を含む。より好ましくは、被酸化性化合物は芳香族化合物である。更に好ましくは、被酸化性化合物は、少なくとも1個の結合したヒドロカルビル基又は少なくとも1個の結合した置換ヒドロカルビル基又は少なくとも1個の結合したヘテロ原子又は少なくとも1個の結合したカルボン酸基（-COOH）を有する芳香族化合物である。更に好ましくは

50

、被酸化性化合物は、少なくとも 1 個の結合したヒドロカルビル基又は少なくとも 1 個の結合した置換ヒドロカルビル基を有し且つ各結合基が 1 ~ 5 個の炭素原子を有する芳香族化合物である。更に好ましくは、被酸化性化合物は、ちょうど 2 個の結合基を有する芳香族化合物であって、各結合基は、ちょうど 1 個の炭素原子を含み且つメチル基及び / 又は置換メチル基及び / 又は最大限でも 1 個のカルボン酸基を含む。更に好ましくは、被酸化性化合物は、p - キシレン、m - キシレン、p - トルアルデヒド、m - トルアルデヒド、p - トルイル酸、m - トルイル酸及び / 又はアセトアルデヒドである。最も好ましくは、被酸化性化合物は p - キシレンである。

【 0 0 2 7 】

ここで定義する「ヒドロカルビル基」は、水素原子又は他の炭素原子にのみ結合した少なくとも 1 個の炭素原子である。ここで定義する「置換ヒドロカルビル基」は、少なくとも 1 個のヘテロ原子及び少なくとも 1 個の水素原子に結合した少なくとも 1 個の炭素原子である。ここで定義する「ヘテロ原子」は、炭素及び水素原子以外の全ての原子である。ここで定義する芳香族化合物は芳香環、好ましくは環の一部として少なくとも 6 個の炭素原子を有する、より好ましくは炭素原子のみを有する芳香環を含む。このような芳香環の適当な例としては、例えばベンゼン、ピフェニル、テルフェニル、ナフタレン及び他の炭素系縮合芳香環が挙げられるが、これらに限定するものではない。

【 0 0 2 8 】

被酸化性化合物の適当な例は以下のものを含む。脂肪族炭化水素（例えばアルカン、分岐鎖アルカン、環状アルカン、脂肪族アルケン、分岐鎖アルケン及び環状アルケン）；脂肪族アルデヒド（例えばアセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、イソブチルアルデヒド及び n - ブチルアルデヒド）；脂肪族アルコール（例えばエタノール、イソプロパノール、n - プロパノール、n - ブタノール、及びイソブタノール）；脂肪族ケトン（例えばジメチルケトン、エチルメチルケトン、ジエチルケトン及びイソプロピルメチルケトン）；脂肪族エステル（例えば蟻酸メチル、酢酸メチル、酢酸エチル）；脂肪族過氧化物、過酸及びヒドロペルオキシド（例えば t - ブチルヒドロペルオキシド、過酢酸及びジ - t - ブチルヒドロペルオキシド）；前記脂肪族種と他のヘテロ原子との組合せである基を有する脂肪族化合物（例えば炭化水素、アルデヒド、アルコール、ケトン、エステル、ペルオキシド、過酸及び / 又はヒドロペルオキシドの 1 個又はそれ以上の分子セグメントを、ナトリウム、臭素、コバルト、マンガン及びジルコニウムと共に含む脂肪族化合物）；1 個又はそれ以上の結合したヒドロカルビル基を有する種々のベンゼン環、ナフタレン環、ピフェニル、テルフェニル及び他の芳香族基（例えばトルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン、n - プロピルベンゼン、ネオペンチルベンゼン、p - キシレン、m - キシレン、o - キシレン、トリメチルベンゼンの全ての異性体、テトラメチルベンゼンの全ての異性体、ペンタメチルベンゼン、ヘキサメチルベンゼン、エチル - メチルベンゼンの全ての異性体、ジエチルベンゼンの全ての異性体、エチル - ジメチルベンゼンの全ての異性体、ジメチルナフタレンの全ての異性体、エチル - メチルナフタレンの全ての異性体、ジエチルナフタレンの全ての異性体、ジメチルピフェニルの全ての異性体、エチル - メチルピフェニルの全ての異性体、並びにスチルベン及び 1 個又はそれ以上の結合ヒドロカルビル基を有するスチルベン、フルオレン及び 1 個又はそれ以上の結合ヒドロカルビル基を有するフルオレン、アントラセン及び 1 個又はそれ以上の結合ヒドロカルビル基を有するアントラセン並びにジフェニルエタン及び 1 個又はそれ以上の結合ヒドロカルビル基を有するジフェニルエタン）；他の原子又は原子の基に接続できる、1 個若しくはそれ以上の結合ヒドロカルビル基及び / 又は 1 個若しくはそれ以上の結合ヘテロ原子を有する種々のベンゼン環、ナフタレン環、ピフェニル、テルフェニル及び他の芳香族基（例えばフェノール、メチルフェノールの全ての異性体、ジメチルフェノールの全ての異性体、ナフトールの全ての異性体、ベンジルメチルエーテル、プロモフェノールの全ての異性体、プロモベンゼン、プロモトルエンを含むプロモトルエンの全ての異性体、ジプロモベンゼン、コバルトナフタレン及びプロモピフェニルの全ての異性体）；1 個若しくはそれ以上の結合したヒドロカルビル基及び / 又は 1 個若しくはそれ以上の結合したヘテロ原子及び / 又

10

20

30

40

50

は 1 個若しくはそれ以上の結合した置換ヒドロカルビル基を有する種々のベンゼン環、ナフタレン環、ピフェニル、テルフェニル及び他の芳香族基（例えばベンズアルデヒド、プロモベンズアルデヒドの全ての異性体、 p -プロモトルアルデヒドの全ての異性体を含む臭素化トルアルデヒドの全ての異性体、ヒドロキシベンズアルデヒドの全ての異性体、プロモ-ヒドロキシベンズアルデヒドの全ての異性体、ベンゼンジカルボキシアルデヒドの全ての異性体、ベンゼントリカルボキシアルデヒドの全ての異性体、 p -トルアルデヒド、 m -トルアルデヒド、 o -トルアルデヒド、トルエンジカルボキシアルデヒドの全ての異性体、トルエントリカルボキシアルデヒドの全ての異性体、トルエンテトラカルボキシアルデヒドの全ての異性体、ジメチルベンゼンジカルボキシアルデヒドの全ての異性体、ジメチルベンゼントリカルボキシアルデヒドの全ての異性体、ジメチルベンゼンテトラカルボキシアルデヒドの全ての異性体、トリメチルベンゼントリカルボキシアルデヒドの全ての異性体、エチルトルアルデヒドの全ての異性体、トリメチルベンゼンジカルボキシアルデヒドの全ての異性体、テトラメチルベンゼンジカルボキシアルデヒド、ヒドロキシメチル-ベンゼン、ヒドロキシメチル-トルエンの全ての異性体、ヒドロキシメチル-プロモトルエンの全ての異性体、ヒドロキシメチル-トルアルデヒドの全ての異性体、ヒドロキシメチル-プロモトルアルデヒドの全ての異性体、ベンジルヒドロペルオキシド、ベンゾイルヒドロペルオキシド、トリルメチル-ヒドロペルオキシドの全ての異性体及びメチルフェノールメチル-ヒドロペルオキシドの全ての異性体）；1 個若しくはそれ以上の結合された選択基（選択基とは、ヒドロカルビル基及び／又は結合されたヘテロ原子及び／又は置換ヒドロカルビル基及び／又はカルボン酸基及び／又はペルオキシ酸基を意味する）を有する種々のベンゼン環、ナフタレン環、ピフェニル、テルフェニル及び他の芳香族基（例えば安息香酸、 p -トルイル酸、 m -トルイル酸、 o -トルイル酸、エチル安息香酸の全ての異性体、プロピル安息香酸の全ての異性体、ブチル安息香酸の全ての異性体、ペンチル安息香酸の全ての異性体、ジメチル安息香酸の全ての異性体、エチルメチル安息香酸の全ての異性体、トリメチル安息香酸の全ての異性体、テトラメチル安息香酸の全ての異性体、ペンタメチル安息香酸、ジエチル安息香酸の全ての異性体、ベンゼンジカルボン酸の全ての異性体、ベンゼントリカルボン酸の全ての異性体、メチルベンゼンジカルボン酸の全ての異性体、ジメチルベンゼンジカルボン酸の全ての異性体、メチルベンゼントリカルボン酸の全ての異性体、プロモ安息香酸の全ての異性体、ジプロモ安息香酸の全ての異性体、 p -プロモトルイル酸を含むプロモトルイル酸の全ての異性体、トリル酢酸、ヒドロキシ安息香酸の全ての異性体、ヒドロキシメチル-安息香酸の全ての異性体、ヒドロキシトルイル酸の全ての異性体、ヒドロキシメチル-トルイル酸の全ての異性体、ヒドロキシメチル-ベンゼンジカルボン酸の全ての異性体、ヒドロキシプロモ安息香酸の全ての異性体、ヒドロキシプロモトルイル酸の全ての異性体、ヒドロキシメチル-プロモ安息香酸の全ての異性体、カルボキシベンズアルデヒドの全ての異性体、ジカルボキシベンズアルデヒドの全ての異性体、過安息香酸、ヒドロペルオキシメチル-安息香酸の全ての異性体、ヒドロペルオキシメチル-ヒドロキシ安息香酸の全ての異性体、ヒドロペルオキシカルボニル-安息香酸の全ての異性体、ヒドロペルオキシカルボニル-トルエンの全ての異性体、メチルピフェニルカルボン酸の全ての異性体、ジメチルピフェニルカルボン酸の全ての異性体、メチルピフェニルジカルボン酸の全ての異性体、ピフェニルトリカルボン酸の全ての異性体、1 個若しくはそれ以上の結合した選択基を有するスチルベンの全ての異性体、1 個若しくはそれ以上の結合した選択基を有するフルオレノンの全ての異性体、1 個若しくはそれ以上の結合した選択基を有するナフタレンの全ての異性体、ベンジル、1 個若しくはそれ以上の結合した選択基を有するベンジルの全ての異性体、ベンゾフェノン、1 個若しくはそれ以上の結合した選択基を有するベンゾフェノンの全ての異性体、アントラキノン、1 個若しくはそれ以上の結合した選択基を有するアントラキノンの全ての異性体、1 個若しくはそれ以上の結合した選択基を有するジフェニルエタンの全ての異性体、ベンゾクマリン及び 1 個若しくはそれ以上の結合した選択基を有するベンゾクマリンの全ての異性体）。

【 0 0 2 9 】

10

20

30

40

50

液相供給流中に存在する被酸化性化合物が、常態では固体の（即ち標準温度及び圧力で固体の）化合物である場合には、被酸化性化合物は、反応ゾーン 28 に導入されると、溶媒中に実質的に溶解されるのが好ましい。大気圧における被酸化性化合物の沸点は少なくとも約 50 であるのが好ましい。より好ましくは、被酸化性化合物の沸点は、約 80 ~ 約 400、最も好ましくは 125 ~ 155 の範囲である。液相供給材料中に存在する被酸化性化合物の量は、好ましくは約 2 ~ 約 40 重量%、より好ましくは約 4 ~ 約 20 重量%、最も好ましくは 6 ~ 15 重量%の範囲である。

【0030】

液相供給材料中に存在する被酸化性化合物は 2 種又はそれ以上の異なる被酸化性化学物質の組合せを含むことが注目される。これらの 2 種又はそれ以上の異なる化学物質は、液相供給流中に混ぜ合わせて供給することもできるし、或いは複数の供給流で別々の供給することもできる。例えば、p - キシレン、m - キシレン、p - トルアルデヒド、p - トルイル酸及びアセトアルデヒドを含む被酸化性化合物は、単一の入口又は複数の別々の入口を経て反応器に供給することができる。

10

【0031】

液相供給流中に存在する溶媒は、好ましくは酸成分及び水成分を含む。溶媒は、好ましくは液相供給流中に約 60 ~ 約 98 重量%、より好ましくは約 80 ~ 約 96 重量%、最も好ましくは 85 ~ 94 重量%の範囲の濃度で存在する。溶媒の酸成分は、好ましくは主に、炭素数 1 ~ 6 の、より好ましくは炭素数 2 の有機低分子量モノカルボン酸である。最も好ましくは、溶媒の酸成分は主に酢酸である。好ましくは、酸成分は溶媒の少なくとも約 75 重量%、より好ましくは溶媒の少なくとも約 80 重量%、最も好ましくは溶媒の 85 ~ 98 重量%を構成し、残りは主に水である。気泡塔型反応器 20 に導入される溶媒は、少量の不純物、例えば p - トルアルデヒド、テレフタルアルデヒド、4 - カルボキシベンズアルデヒド（4 - CBA）、安息香酸、p - トルイル酸、p - トルイル酸アルデヒド、p - ブロモ - p - トルイル酸、イソフタル酸、フタル酸、トリメリット酸、多環芳香族炭化水素及び / 又は浮遊粒子を含むことができる。気泡塔型反応器 20 中に導入される溶媒中の不純物の総量は約 3 重量%未満であるのが好ましい。

20

【0032】

液相供給流中に存在する触媒系は、好ましくは被酸化性化合物の酸化（部分酸化を含む）を促進できる均一液相触媒系である。より好ましくは、触媒系は、少なくとも 1 種の多価遷移金属を含む。更に好ましくは、多価遷移金属はコバルトを含む。更に好ましくは、触媒系はコバルト及び臭素を含む。最も好ましくは、触媒系はコバルト、臭素及びマンガンを含む。

30

【0033】

コバルトが触媒系中に存在する場合には、液相供給流中に存在するコバルトの量は、反応媒体 36 の液相中のコバルト濃度が約 300 ~ 約 6,000 重量百万分率（ppmw）、より好ましくは約 700 ~ 約 4,200 ppmw、最も好ましくは 1,200 ~ 3,000 ppmw の範囲に保持されるような量であるのが好ましい。臭素が触媒系中に存在する場合には、液相供給流中に存在する臭素の量は、反応媒体 36 の液相中の臭素濃度が約 300 ~ 約 5,000 ppmw、より好ましくは約 600 ~ 約 4,000 ppmw、最も好ましくは 900 ~ 3,000 ppmw の範囲に保持されるような量であるのが好ましい。マンガンが触媒系中に存在する場合には、液相供給流中に存在するマンガンの量は、反応媒体 36 の液相中のマンガン濃度が約 20 ~ 約 1,000 ppmw、より好ましくは約 40 ~ 約 500 ppmw、最も好ましくは 50 ~ 200 ppmw の範囲に保持されるような量であるのが好ましい。

40

【0034】

前に示した、反応媒体 36 の液相中のコバルト、臭素及び / 又はマンガンの濃度は、時間平均及び容量平均で表されている。ここで使用する用語「時間平均」は、少なくとも 100 秒の連続期間にわたって同様に取られた少なくとも 10 個の測定値の平均を意味するものとする。ここで使用する「容量平均」は、ある容量全体にわたって均一な三次元間隔

50

で取られた少なくとも 10 個の平均を意味するものとする。

【0035】

反応ゾーン 28 中に導入される触媒系中のコバルト対臭素の重量比 (Co : Br) は好ましくは約 0.25 : 1 ~ 約 4 : 1、より好ましくは約 0.5 : 1 ~ 約 3 : 1、最も好ましくは 0.75 : 1 ~ 2 : 1 の範囲である。反応ゾーン 28 中に導入される触媒系中のコバルト対マンガンの重量比 (Co : Mn) は好ましくは約 0.3 : 1 ~ 約 40 : 1、より好ましくは約 5 : 1 ~ 約 30 : 1、最も好ましくは 10 : 1 ~ 25 : 1 の範囲である。

【0036】

気泡塔型反応器 20 に導入される液相供給流は少量の不純物、例えばトルエン、エチルベンゼン、p - トルアルデヒド、テレフタルアルデヒド、4 - カルボキシベンズアルデヒド (4 - CBA)、安息香酸、p - トルイル酸、p - トルアルデヒド、- ブロモ - p - トルイル酸、イソフタル酸、フタル酸、トリメリット酸、多環芳香族炭化水素、及び / 又は浮遊粒子を含むことができる。気泡塔型反応器 20 をテレフタル酸の製造に用いる場合には、m - キシレン及び o - キシレンも不純物と見なされる。気泡塔型反応器 20 中に導入される液相供給流中の不純物の総量は約 3 重量 % 未満であるのが好ましい。

【0037】

図 1 は、被酸化性化合物、溶媒及び触媒系を一緒に混合して、単一供給流として気泡塔型反応器 20 に導入する一態様を示すが、本発明の別の実施態様においては、被酸化性化合物、溶媒及び触媒は気泡塔型反応器 20 中に別々に導入することができる。例えば純粋な p - キシレン流は溶媒及び触媒の入口とは別の入口を介して気泡塔型反応器 20 中に供給できる。

【0038】

酸化剤スパージャー 34 を経て気泡塔型反応器 20 中に導入される、主として気相の酸化剤流は、分子状酸素 (O_2) を含む。好ましくは、酸化剤流は約 5 ~ 約 40 モル %、より好ましくは約 15 ~ 約 30 モル %、最も好ましくは 18 ~ 24 モル % の範囲の酸素分子を含む。酸化剤流の残りは、酸化に不活性な窒素のような 1 種又はそれ以上の気体から主になるのが好ましい。より好ましくは、酸化剤流は分子状酸素及び窒素から本質的になる。最も好ましくは、酸化剤流は、約 21 モル % の分子状酸素及び約 78 ~ 約 81 モル % の窒素を含む乾燥空気である。本発明の別の実施態様において、酸化剤流は、実質的に純粋な酸素を含むことができる。

【0039】

再び図 1 を参照すると、気泡塔型反応器 20 には、好ましくは反応媒体 36 の上面 44 の上方に還流分配器 42 が装着される。還流分配器 42 は、公知の任意の液滴形成手段によって離脱ゾーン 30 中に主として液相の還流の液滴を導入する働きをする。より好ましくは、還流分配器 42 は、反応媒体 36 の上面 44 に向かって下方に向けられた液滴の噴霧を生じる。好ましくは、この下向きの液滴噴霧は、離脱ゾーン 30 の最大水平断面積の少なくとも約 50 % に作用する (即ち、関与して、影響を与える)。より好ましくは、液滴噴霧は離脱ゾーン 30 の最大水平断面積の少なくとも約 75 % に作用する。最も好ましくは、液滴噴霧は離脱ゾーン 30 の最大水平断面積の少なくとも約 90 % に作用する。この下向きの液体還流噴霧は、反応媒体 36 の上面 44 又はその上方における泡立ちを防止するのに役立つことができ、更に、気体出口 40 に向かって流れる上方に移動する気体に同伴される任意の液体又はスラリー液滴の離脱を助けることができる。更に、液体還流は、気体出口 40 を経て離脱ゾーン 30 から回収される気体流出物中に存在する粒子状物質及び沈殿する可能性のある化合物 (例えば溶解されている安息香酸、p - トルイル酸、4 - CBA、テレフタル酸、触媒金属塩) の量を減少させる働きをすることができる。更に、離脱ゾーン 30 中への還流液滴の導入は、蒸留作用によって、気体出口 40 を経て回収される気体流出物の組成を調整するのに用いることができる。

【0040】

還流分配器 42 を経て気泡塔型反応器 20 中に導入される液体還流は、好ましくは供給口 32 a、b、c 及び d を経て気泡塔型反応器 20 中に導入される液相供給流の溶媒成分

と概ね同じ組成を有する。従って、液体還流は酸成分及び水を含むのが好ましい。還流の酸成分は好ましくは炭素数 1 ~ 6、より好ましくは炭素数 2 の低分子量有機モノカルボン酸である。最も好ましくは、還流の酸成分は酢酸である。好ましくは、酸成分は還流の少なくとも約 75 重量%、より好ましくは少なくとも約 80 重量%、最も好ましくは 85 ~ 98 重量%を構成し、残りは水である。還流は典型的には、液相供給流中の溶媒と実質的に同じ組成を有するので、この記載が反応器に導入される「総溶媒」に言及する場合には、このような「総溶媒」は、還流と供給流の溶媒部分の両方を含むものとする。

【0041】

気泡塔型反応器 20 中の液相酸化の間には、気体及びスラリー流出物流が反応器ゾーン 28 から実質的に連続的に回収されながら、供給材料、酸化剤及び還流が、反応ゾーン 28 に実質的に連続的に導入されるのが好ましい。ここで使用する用語「実質的に連続的に」は、10 分未満しか中断されない少なくとも 10 時間の期間を意味する。酸化の間において、被酸化性化合物（例えば、p - キシレン）は少なくとも約 8,000 kg / 時、より好ましくは約 13,000 ~ 約 80,000 kg / 時の範囲、更に好ましくは約 18,000 ~ 約 50,000 kg / 時の範囲、最も好ましくは 22,000 ~ 30,000 kg / 時の範囲の速度で反応ゾーン 28 に実質的に連続的に導入されるのが好ましい。入ってくる供給材料、酸化剤及び還流の流速は実質的に定常であるのが一般に好ましいが、本発明の一実施態様は、混合及び物質移動を改善するために、入ってくる供給材料、酸化剤及び / 又は還流を脈動させることを考慮していることが注目される。入ってくる供給材料、酸化剤及び / 又は還流がパルスで導入される場合には、それらの流速は、ここに挙げた定常状態の流速の約 0 ~ 約 500 % の範囲内で、より好ましくは約 30 ~ 約 200 % の範囲内で、最も好ましくは 80 ~ 120 % の範囲内で変動するのが望ましい。

【0042】

気泡塔型反応器 20 中における平均空時反応速度 (average space-time rate of reaction:STR) を、供給される被酸化性化合物の質量 / 反応媒体 36 の単位容量 / 単位時間（例えば p - キシレンの kg / m³ / 時）と定義する。慣例的用法では、生成物に転化されない被酸化性化合物の量は、典型的には STR の計算前に供給流中の被酸化性化合物の量から差し引かれるであろう。しかし、ここで好ましい被酸化性化合物の多く（例えば p - キシレン）の場合には転化率及び収率が典型的には高く、ここでは前述のようにこの用語を定義するのが都合よい。資本コスト及び運転インベントリのために、特に反応は高 STRで行うのが一般に好ましい。しかし、STRを次第に増加させながら反応を実施すると、部分酸化の質又は収率が影響される可能性がある。気泡塔型反応器 20 は、被酸化性化合物（例えば p - キシレン）の STR が約 25 ~ 約 400 kg / m³ / 時、より好ましくは約 30 ~ 約 250 kg / m³ / 時、更に好ましくは約 35 ~ 約 150 kg / m³ / 時、最も好ましくは 40 ~ 100 kg / m³ / 時の範囲である場合に特に有用である。

【0043】

気泡塔型酸化反応器 20 の酸素 - STR は、消費される分子状酸素の重量 / 反応媒体 36 の単位容量 / 単位時間（例えば、消費される分子状酸素の kg / m³ / 時）と定義する。資本コスト及び溶媒の酸化的消費のために、特に反応は高酸素 - STRで行うのが一般に好ましい。しかし、酸素 - STRを次第に増加させながら反応を実施すると、部分酸化の質又は収率が最終的に低下する。理論によって拘束されないが、これは、界面領域における気相から液体への、従ってバルク液体中への分子状酸素の移動速度に関係する可能性があるようである。酸素 - STR が速すぎると、反応媒体のバルク液相中の溶存酸素量が過度に低くなる。

【0044】

全体 (global) 平均酸素 - STR は、ここでは単位時間に反応媒体 36 の全容量において消費される全酸素の重量（例えば、消費される分子状酸素の kg / m³ / 時）と定義する。気泡塔型反応器 20 は、全体平均酸素 - STR が約 25 ~ 約 400 kg / m³ / 時、より好ましくは約 30 ~ 約 250 kg / m³ / 時、更に好ましくは約 35 ~ 約 150 kg / m³ / 時、最も好ましくは 40 ~ 100 kg / m³ / 時の範囲である場合に特に有用であ

る。

【0045】

気泡塔型反応器20中における酸化の間において、[反応ゾーン28に入る総溶媒(供給材料及び還流の両方からの溶媒)の質量流速]対[反応ゾーン28に入る被酸化性化合物の質量流速]の比は、約2:1~約50:1、より好ましくは約5:1~約40:1、最も好ましくは7.5:1~25:1の範囲に保持するのが望ましい。(供給流の一部として導入される溶媒の質量流速)対(還流の一部として導入される溶媒の質量流速)の比は、約0.5:1~還流ゼロ、より好ましくは約0.5:1~約4:1、更に好ましくは約1:1~約2:1、最も好ましくは1.25:1~1.5:1の範囲に保持するのが望ましい。

10

【0046】

気泡塔型反応器20中における液相酸化の間において、酸化剤流は、化学量論的酸素要求量を若干上回る分子状酸素を提供する量で気泡塔型反応器20中に導入するのが好ましい。個々の被酸化性化合物に関して最良の結果を得るのに必要な過剰の分子状酸素の量は、液相酸化の全体的経済性に影響を及ぼす。気泡塔型反応器20中における液相酸化の間において、[反応器20に入る酸化剤流の質量流速]対[反応器20に入る被酸化性有機化合物(例えば、p-キシレン)の質量流速]の比は、約0.5:1~約20:1、より好ましくは約1:1~約10:1、最も好ましくは2:1~6:1の範囲に保持するのが好ましい。

【0047】

再び図1を参照すると、気泡塔型反応器20中に導入される供給材料、酸化剤及び還流は共同で多相反応媒体36の少なくとも一部を形成する。反応媒体36は、好ましくは固相、液相及び気相を含む三相媒体である。前述のように、被酸化性化合物(例えばp-キシレン)の酸化は、主として反応媒体36の液相で起こる。従って、反応媒体36の液相は、溶存酸素及び被酸化性化合物を含む。気泡塔型反応器20中で起こる酸化反応の発熱性が、供給口32a、b、c及びdを経て導入される溶媒(例えば酢酸及び水)の一部を沸騰/揮発させる。従って、反応器20中の反応媒体36の気相は、揮発された溶媒及び酸化剤流の溶解していない未反応部分から主として形成される。先行技術のいくつかの反応器は、反応媒体の加熱又は冷却に熱交換管/フィンを使用する。しかし、このような熱交換構造は、本明細書中に記載した本発明の反応器及び方法においては望ましくない可能性がある。従って、気泡塔型反応器20は、反応媒体36と接触する表面を実質的に含まず且つ30,000ワット/m²より大きい時間平均熱流束を示すのが好ましい。

20

30

【0048】

反応媒体36の液相中の溶存酸素の濃度は、気相からの質量移動の速度と液相内の反応による消費速度との動的バランスである(即ち、それは供給気相中の分子状酸素の分圧だけで決められるのではなく、これは溶存酸素の供給速度の1つの要因であり且つ溶存酸素の上限濃度に影響を与える)。溶存酸素の量は局所的に変化し、気泡界面近くでより高くなる。全体的には、溶存酸素の量は、反応媒体36の種々の領域における供給要因と要求要因とのバランスによって決まる。時間的には、溶存酸素の量は、化学的消費速度に関連した気液混合の均一性によって決まる。反応媒体36の液相中の溶存酸素の供給と要求を適切に釣り合わせるためには、反応媒体36の液相中の時間平均及び容量平均酸素濃度は、約1モルppm(ppm mol ar)超、より好ましくは約4~約1,000モルppm、更に好ましくは約8~約500モルppm、最も好ましくは12~120モルppmの範囲に保持するのが好ましい。

40

【0049】

気泡塔型反応器20中で実施される液相酸化反応は、好ましくは固体を生じる沈澱反応である。より好ましくは、気泡塔型反応器20中で実施される液相酸化反応は、反応ゾーン28中に導入される被酸化性化合物(例えばp-キシレン)の少なくとも約10重量%に、反応媒体36中で固体化合物(例えば粗製テレフタル酸粒子)を形成させる。更に好ましくは、液相酸化は反応媒体36中で被酸化性化合物の少なくとも約50重量%に固体

50

化合物を形成させる。最も好ましくは、液相酸化は反応媒体 36 中で被酸化性化合物の少なくとも 90 重量%に固体化合物を形成させる。反応媒体 36 中の固体の総量は、時間平均及び容量平均ベースで約 3 重量%超であるのが好ましい。より好ましくは、反応媒体 36 中の固体の総量は、約 5 ~ 約 40 重量%、更に好ましくは約 10 ~ 約 35 重量%、最も好ましくは 15 ~ 30 重量%の範囲に保持される。気泡塔型反応器 20 中において生成される酸化生成物（例えばテレフタル酸）の相当量が、反応媒体 36 の液相中に溶解したままではなく、反応媒体 36 中に固形分として存在するのが好ましい。反応媒体 36 中に存在する固相酸化生成物の量は、好ましくは反応媒体 36 中の総酸化生成物（固相及び液相）の少なくとも約 25 重量%、より好ましくは少なくとも約 75 重量%、最も好ましくは少なくとも 95 重量%である。反応媒体 36 中の固体の量に関する前述の数値範囲は、実質的に連続的な期間における気泡塔 20 の実質的に定常状態の運転に適用し、気泡塔型反応器 20 の始動、運転停止又は次善運転（sub-optimal operation）には適用しない。反応媒体 36 中の固体の量は重量法で測定する。この重量法においては、スラリーの代表的な部分を反応媒体から回収して、重さを量る。反応媒体内に存在する全体的な固液分配を効率的に保持する条件において、遊離液体は固体部分から沈降又は濾過によって、沈殿固体の損失を伴わず且つ最初の液体質量の約 10 %未満を固形分部分と共に残して効率的に除去する。固体上に残っている液体は、固体の昇華を伴わずに効率的に蒸発乾固する。固体の残りの部分を量る。固体部分の重量対最初のスラリー部分の重量の比は、典型的には百分率として表される固体の割合である。

10

【0050】

20

気泡塔型反応器 20 中において実施される沈澱反応は、反応媒体 36 と接触する一部の硬質構造の表面に汚染（即ち、固形の沈着）を生じる可能性がある。従って、本発明の一実施態様において、気泡塔型反応器 20 は、反応ゾーン 28 中に内部熱交換、攪拌又はバフリング構造を含まないのが好ましい。これは、このような構造が汚染を生じやすいためである。内部構造が反応ゾーン 28 中に存在する場合には、かなりの量の上向き平面領域を含む外面を有する内部構造は避けるのが望ましい。これは、このような上向き表面は汚染を非常に生じやすいためである。従って、内部構造が反応ゾーン 28 中に存在する場合には、傾斜が水平から約 15 °未満の実質的に平面である面によって形成されるのは、このような内部構造の上向き露出外面領域全体の約 20 %未満であるのが好ましい。

【0051】

30

再び図 1 を参照すると、気泡塔型反応器 20 の物理的構造は、不純物の生成を最小限に抑えた被酸化性化合物（例えば p - キシレン）の最適化酸化を実現するのに役立つ。容器シェル 22 の細長い（elongated）反応部 24 は、実質的に円筒形の本体 46 と下部ヘッド 48 を含むのが好ましい。反応ゾーン 28 の上端は、円筒形本体 46 の頂部の直径方向に広がる水平面 50 によって規定される。反応ゾーン 28 の下端 52 は、下部ヘッド 48 の最低内面によって規定される。典型的には、反応ゾーン 28 の下端 52 は、スラリー出口 38 の開口部の近傍に位置する。従って、気泡塔型反応器 20 内に規定される細長い反応ゾーン 28 は、円筒形本体 46 の延長軸に沿って反応ゾーン 28 の上端 50 から下端 52 まで測定された最大長さ L を有する。反応ゾーン 28 の長さ L は好ましくは約 10 ~ 約 100 m、より好ましくは約 20 ~ 約 75 m、最も好ましくは 25 ~ 50 m の範囲である。反応ゾーン 28 は、典型的には円筒形本体 46 の最大内径に等しい最大直径（幅）D を有する。反応ゾーン 28 の最大直径 D は好ましくは約 1 ~ 約 12 m、より好ましくは約 2 ~ 約 10 m、更に好ましくは約 3 . 1 ~ 約 9 m、最も好ましくは 4 ~ 8 m の範囲である。本発明の好ましい実施態様において、反応ゾーン 28 は約 6 : 1 ~ 約 30 : 1 の長さ対直径比 L : D を有する。更に好ましくは、反応ゾーン 28 は、約 8 : 1 ~ 約 20 : 1 の範囲の L : D 比を有する。最も好ましくは、反応ゾーン 28 は 9 : 1 ~ 15 : 1 の範囲の L : D 比を有する。

40

【0052】

前述のように、気泡塔型反応器 20 中の反応ゾーン 28 は多相反応媒体 36 を受ける。反応媒体 36 は、反応ゾーン 28 の下端 52 と一致した下端と上面 44 に位置する上端を

50

有する。反応媒体 36 の上面 44 は、反応ゾーン 28 の内容物が気相連続状態から液相連続状態に移る垂直位置において反応ゾーン 28 を横断する水平面に沿って規定される。上面 44 は、好ましくは反応ゾーン 28 の内容物の薄い水平スライスの局所的な時間平均ガスホールドアップが 0.9 である垂直位置に位置する。

【0053】

反応媒体 36 は上端と下端との間で測定された最大高さ H を有する。反応媒体 36 の最大幅 W は、典型的には円筒形本体 46 の最大直径 D に等しい。気泡塔型反応器 20 中における液相酸化時には、H は、L の約 60 ~ 約 120 %、より好ましくは約 80 ~ 約 110 %、最も好ましくは 85 ~ 100 % であるのが好ましい。本発明の好ましい実施態様において、反応媒体 36 は高さ対幅比 H : W が約 3 : 1 超である。より好ましくは、反応媒体 36 の H : W 比は約 7 : 1 ~ 約 25 : 1 の範囲である。更に好ましくは、反応媒体 36 の H : W 比は約 8 : 1 ~ 約 20 : 1 の範囲である。最も好ましくは、反応媒体 36 の H : W 比は 9 : 1 ~ 15 : 1 の範囲である。本発明の一実施態様においては、L = H 及び D = W であり、従って、ここで L 及び D に関して示された種々の寸法又は比は H 及び W にも適用され、逆の場合も同じである。

【0054】

本発明の実施態様に従って提供される比較的高い L : D 及び H : W 比は、本発明のシステムのいくつかの重要な利点に寄与することができる。以下に更に詳述するように、比較的高い L : D 比及び H : W 比と後述する他のいくつかの特徴が、反応媒体 36 中の分子状酸素及び / 又は被酸化性化合物（例えば p - キシレン）の濃度の有益な垂直方向勾配を促進できることを発見した。全体にわたって比較的に均一な濃度を有する、十分に混合された反応媒体を好ましいとする従来の見識に反して、酸素濃度及び / 又は被酸化性化合物濃度の垂直方向における段階付けはより効率的で且つ経済的な酸化反応を容易にすることを発見した。反応媒体 36 の頂部近くにおいて酸素濃度及び被酸化性化合物濃度を最小にすることは、上方の気体出口 40 からの未反応酸素及び未反応被酸化性化合物の損失を回避するのに役立つことができる。しかし、被酸化性化合物濃度及び未反応酸素濃度が反応媒体 36 の全体にわたって低い場合には、酸化の速度及び / 又は選択率は減少する。従って、分子状酸素及び / 又は被酸化性化合物の濃度は、反応媒体 36 の頂部近くよりも反応媒体 36 の底部近くにおいて著しく高いのが好ましい。

【0055】

更に、高い L : D 比及び H : W 比は、反応媒体 36 の底部における圧力を、反応媒体 36 の頂部における圧力よりもかなり大きくする。この垂直方向の圧力勾配は、反応媒体 36 の高さ及び密度によって生じるものである。この垂直方向の圧力勾配の 1 つの利点は、容器の底部における高圧が、浅い反応器中において同程度の温度及び塔頂圧において別の方法で達成され得るよりも大きい酸素溶解度及び物質移動を推進することである。従って、酸化反応は、より浅い容器中で必要とされるよりも低い温度で実施できる。気泡塔型反応器 20 が p - キシレンの粗製テレフタル酸（CTA）への部分酸化に用いられる場合には、より低い反応温度において同じか又はより良好な酸素物質移動速度で運転できることは多くの点で有利である。例えば、p - キシレンの低温酸化は、反応時に燃焼される溶媒の量を低減する。以下に詳述するように、低温酸化はまた、小さく、表面積が大きく、緩く結合した、溶解の容易な CTA 粒子の形成に有利であり、このような CTA 粒子は、従来の高温酸化方法によって生成される大きく、表面積が小さく、高密度の CTA 粒子よりも経済的な精製法に供することができる。

【0056】

反応器 20 中における酸化時には、反応媒体 36 の時間平均及び容量平均温度は、約 125 ~ 約 200 °C、より好ましくは約 140 ~ 約 180 °C、最も好ましくは 150 ~ 170 °C の範囲に保持するのが望ましい。反応媒体 36 の上方の塔頂圧は、好ましくは約 1 ~ 約 20 バール・ゲージ（bar gauge ; barg）、より好ましくは約 2 ~ 約 12 barg、最も好ましくは 4 ~ 8 barg の範囲に保持する。好ましくは、反応媒体 36 の頂部と反応媒体 36 の底部の間の圧力差は、約 0.4 ~ 約 5 バール、より好ましくは約

0.7 ~ 約3 パール、最も好ましくは1 ~ 2 パールの範囲である。反応媒体36の上方の塔頂圧は、比較的一定の値に保持するのが一般に好ましいが、本発明の一実施態様は、反応媒体36中における混合及び/又は物質移動の改善を促進するために塔頂圧を脈動させることを考慮に入れる。塔頂圧を脈動させる場合には、脈動圧は、ここに挙げた定常状態の塔頂圧の約60 ~ 約140%、より好ましくは約85 ~ 約115%、最も好ましくは95 ~ 105%の範囲であるのが望ましい。

【0057】

反応ゾーン28の高いL:D比の更なる利点は、それが反応媒体36の平均空塔速度の増加に寄与できることである。反応媒体36に関してここで使用する用語「空塔速度(superficial velocity)」及び「空塔気体速度(superficial gas velocity)」は、(反応器中のある高さにおける反応媒体36の気相の体積流速) ÷ (その高さにおける反応器の水平断面積)を意味するものとする。反応ゾーン28の高いL:Dによってもたらされる増大した空塔速度は、局所の混合を促進でき、また、反応媒体36のガス・ホールドアップを増大することができる。反応媒体36の1/4高さ、1/2高さ及び/又は3/4の高さにおける反応媒体の時間平均空塔速度は、好ましくは約0.3 m/秒超、より好ましくは約0.8 ~ 約5 m/秒の範囲、更に好ましくは約0.9 ~ 約4 m/秒の範囲、最も好ましくは1 ~ 3 m/秒の範囲である。

【0058】

再び図1を参照すると、気泡塔型反応器20中の離脱セクション26は単に、反応セクション24の真上に位置する容器シェル22の幅が広がった部分である。気相が反応媒体36の上面44の上方に上昇し、気体出口40に近づくにつれて、離脱セクション26は気泡塔型反応器20中の上向きに流れる気相の速度を減少させる。気相の上向き速度のこのような減少は、上向きに流れる気相中の同伴液体及び/又は固体の除去の促進に役立ち、その結果、反応媒体36の液相中に存在するいくつかの成分の不所望な損失を減少させる。

【0059】

離脱セクション26は、好ましくは概ね円錐台系の遷移壁54、概ね円筒形の幅広い側壁56及び上部ヘッド58を含む。遷移壁54の狭い下端は、反応セクション24の円筒形本体46の頂部に連結されている。遷移壁54の幅の広い上端は、幅広い側壁56の底部に連結されている。遷移壁54は、狭い下端から、垂線から約10 ~ 約70°の範囲の角度で、より好ましくは垂線から約15 ~ 約50°の範囲の角度で、最も好ましくは垂線から15 ~ 45°の範囲の角度で上方外側に向かって広がるのが望ましい。幅広い側壁56は反応セクション24の最大直径Dよりも一般に大きい最大直径Xを有するが、反応セクション24の上部が反応セクション24の全最大直径よりも小さい直径を有する場合には、Xは実際にはDよりも小さくてもよい。本発明の好ましい実施態様において、(幅広い側壁56の直径)対(反応セクション24の最大直径)の比X:Dは約0.8:1 ~ 約4:1、最も好ましくは1.1:1 ~ 2:1の範囲である。上部ヘッド58は幅広い側壁56の頂部に連結されている。上部ヘッド58は好ましくは、気体出口40を経て離脱ゾーン30から気体を逃散させる中央の開口部を規定する概ね楕円形のヘッド部材である。或いは、上部ヘッド58は、円錐形を含む任意の形状であることができる。離脱ゾーン30は、反応ゾーン28の頂部50から離脱ゾーン30の最上部まで測定された最大高さYを有する。(反応ゾーン28の長さ)対(離脱ゾーン30の高さ)の比L:Yは、好ましくは約2:1 ~ 約24:1、より好ましくは約3:1 ~ 約20:1、最も好ましくは4:1 ~ 16:1の範囲である。

【0060】

図1 ~ 5を参照して、酸化剤スパージャー34の位置及び構造についてより詳細に記載する。図2及び3は、酸化剤スパージャー34がリング部材60、クロス部材62及び1対の酸化剤入口導管64a, bを含むことができることを示す。好都合なことには、図2及び3に示されるように、これらの酸化剤入口導管64a, bはリング部材60の上方の高さで容器に入り、次いで下向きに転じる。或いは、酸化剤入口導管64a, bはリング

部材 6 0 の下方で又はリング部材の 6 0 と概ね同じ水平面で容器に入ることができる。各酸化剤入口導管 6 4 a , b は、容器シェル 2 2 中に形成された、それぞれの酸化剤入口 6 6 a , b に連結される第 1 端と、リング部材 6 0 に流体連結される第 2 端を含む。リング部材 6 0 は、好ましくは導管から、より好ましくは複数の直導管部分から、最も好ましくは互いに堅固に連結されて複数の管状多角形リングを形成する複数の直導管部分から形成される。好ましくはリング部材 6 0 は、少なくとも 3 個の、より好ましくは 6 ~ 1 0 個の、最も好ましくは 8 個のまっすぐなパイプ部分から形成される。従って、リング部材 6 0 が 8 個のパイプ部分から形成される場合には、それはほぼ八角形の形状を有する。クロス部材 6 2 は好ましくは、リング部材 6 0 の対向するパイプ部分の間において対角線上に伸び且つそれらに流体連結される実質的にまっすぐなパイプ部分から形成される。クロス部材 6 2 に用いられるパイプ部分は、リング部材 6 0 を形成するのに用いられるパイプ部分と実質的に同じ直径を有するのが好ましい。酸化剤入口導管 6 4 a , b、リング部材 6 0 及びクロス部材 6 2 を構成するパイプ部分は、約 0 . 1 m 超の、より好ましくは約 0 . 2 ~ 約 2 m の範囲の、最も好ましくは 0 . 2 5 ~ 1 m の範囲の公称直径を有するのが望ましい。おそらく図 3 に最もよく示されるように、リング部材 6 0 及びクロス部材 6 2 はそれぞれ、酸化剤流を反応ゾーン 2 8 に上向きに排出するための複数の上部酸化剤用開口部 6 8 を提供する。おそらく図 4 に最もよく示されるように、リング部材 6 0 及び / 又はクロス部材 6 2 は、酸化剤流を反応ゾーン 2 8 に下向きに排出するための 1 個又はそれ以上の下部酸化剤用開口部 7 0 を提供することができる。下部酸化剤用開口部 7 0 は、リング部材 6 0 及び / 又はクロス部材 6 2 内に浸入するかもしれない液体及び / 又は固体を排出するのに用いることもできる。固体が酸化剤スパージャー 3 4 の内側に沈着するのを防ぐために、液体流を、連続的又は定期的にスパージャー 3 4 に通して、堆積した固体を全て流し出すことができる。

10

20

30

40

50

【 0 0 6 1 】

再び図 1 ~ 4 を参照すると、気泡塔型反応器 2 0 中における酸化の間に、酸化剤流は酸化剤入口 6 6 a , b を通してそれぞれ酸化剤入口導管 6 4 a , b 中に押し込まれる。次いで、酸化剤流は、酸化剤入口導管 6 4 a , b を経てリング部材 6 0 に運搬される。酸化剤流がリング部材 6 0 に入ったら、酸化剤流はリング部材 6 0 及びクロス部材 6 2 の内部容積全体に分配される。次に、酸化剤流は、リング部材 6 0 及びクロス部材 6 2 の上部及び下部酸化剤用開口部 6 8 , 7 0 を経て酸化剤スパージャー 3 4 から出て反応ゾーン 2 8 中に押し込まれる。

【 0 0 6 2 】

上部酸化剤用開口部の出口 6 8 は、互いに横方向に間隔をあけて、反応ゾーン 2 8 の実質的に同じ高さに配置される。従って、上部酸化剤用開口部 6 8 の出口は、一般に酸化剤スパージャー 3 4 の頂部によって規定される実質的に水平な面に沿って位置する。下部酸化剤用開口部 7 0 の出口は、互いに横方向に間隔をあけて、反応ゾーン 2 8 の実質的に同じ高さに配置される。従って、下部酸化剤用開口部 7 0 の出口は、一般に酸化剤スパージャー 3 4 の底部によって規定される実質的に水平な面に沿って位置する。

【 0 0 6 3 】

本発明の一実施態様において、酸化剤スパージャー 3 4 には、少なくとも約 2 0 個の上部酸化剤用開口部が形成されている。より好ましくは、酸化剤スパージャー 3 4 には、約 4 0 ~ 約 8 0 0 個の範囲の上部酸化剤用開口部 6 8 が形成されている。最も好ましくは、酸化剤スパージャー 3 4 には、6 0 ~ 4 0 0 個の範囲の上部酸化剤用開口部 6 8 が形成されている。酸化剤スパージャー 3 4 には、好ましくは少なくとも約 1 個の下部酸化剤用開口部 7 0 が形成されている。より好ましくは、酸化剤スパージャー 3 4 には、約 2 ~ 約 4 0 個の範囲の下部酸化剤用開口部 7 0 が形成されている。最も好ましくは、酸化剤スパージャー 3 4 には、8 ~ 2 0 個の範囲の下部酸化剤用開口部 7 0 が形成されている。酸化剤スパージャー 3 4 における上部酸化剤用開口部 6 8 対下部酸化剤用開口部 7 0 の数の比は、好ましくは約 2 : 1 ~ 約 1 0 0 : 1、より好ましくは約 5 : 1 ~ 約 2 5 : 1、最も好ましくは 8 : 1 ~ 1 5 : 1 の範囲である。上部及び下部酸化剤用開口部 6 8、7 0 から出る

酸化剤流の体積流速の比が上部及び下部酸化剤用開口部 68、70 の相対数に関する前述の比と実質的に同じとなるように、実質的に全ての上部及び且つ酸化剤用開口部 68、70 の直径は好ましくは実質的に同じである。

【0064】

図5は、上部及び下部酸化剤用開口部 68、70 からの酸化剤排出の方向を示す。上部酸化剤用開口部 68 に関しては、上部酸化剤用開口部 68 の少なくとも一部が、垂線から斜めに角度 A で酸化剤流を排出するのが好ましい。垂線から角度 A だけ傾斜している上部酸化剤用開口部 68 の百分率は、約 30 ~ 約 90 % の範囲、より好ましくは約 50 ~ 約 80 % の範囲、更に好ましくは 60 ~ 75 % の範囲、最も好ましくは 67 % であるのが望ましい。角度 A は、好ましくは約 5 ~ 約 60 °、より好ましくは約 10 ~ 約 45 °、最も好ましくは 15 ~ 30 ° の範囲である。下部酸化剤用開口部 70 に関しては、下部酸化剤用開口部 70 の実質的に全てがリング部材 60 及び / 又はクロス部材 62 の最下部近くに位置する。従って、酸化剤スパージャー 34 中に誤って入る可能性がある全ての液体及び / 又は固体は、下部酸化剤用開口部 70 を経て酸化剤スパージャー 34 から容易に排出させることができる。好ましくは、下部酸化剤用開口部 70 は、酸化剤流を実質的に垂直な角度で下向きに排出する。この説明のためには、上部酸化剤用開口部は、酸化剤流を概ね上向きに（即ち、水平面より上の角度で）排出する任意の開口部であることができ、下部酸化剤用開口部は、酸化剤流を概ね下向きに（即ち、水平より下の角度で）排出する任意の開口部であることができる。

【0065】

多相反応媒体を含む多くの従来型の気泡塔型反応器においては、酸化剤スパージャー（又は酸化剤流を反応ゾーン中に導入する他のメカニズム）より下に位置する反応媒体の実質的に全てが非常に低いガス・ホールドアップ値を有する。当業界で知られる通り、「ガス・ホールドアップ」は単に、気体状態の多相媒体の体積分率である。媒体中のガス・ホールドアップの低いゾーンは、「無通気」ゾーンと称することもできる。多くの従来型のスラリー気泡塔型反応器においては、反応媒体の総容量のかなりの部分が、酸化剤スパージャー（又は酸化剤流を反応ゾーン中に導入する他のメカニズム）より下に位置する。従って、従来型の気泡塔型反応器の底部に存在する反応媒体のかなりの部分が無通気である。

【0066】

気泡塔型反応器中で酸化に供される反応媒体中の無通気ゾーンの量を最小限に抑え、いくつかの型の不所望な不純物の発生を最小限に抑えることができることを発見した。反応媒体の無通気ゾーンに含まれる酸化剤気泡は比較的少ない。この低容積の酸化剤気泡は、反応媒体の液相中に溶解させるのに利用できる分子状酸素の量を減少させる。従って、反応媒体の無通気ゾーン中の液相中の分子状酸素は比較的低濃度である。反応媒体のこれらの酸素が不足した無通気ゾーンは、望ましい酸化反応ではなく、不所望な副反応を促進する傾向がある。例えば p - キシレンを部分酸化してテレフタル酸を生成させる場合には、反応媒体の液相中における不十分な酸素利用可能性のため、安息香酸及び共役芳香環、とりわけ、フルレオノン類及びアントラキノン類として知られる、非常に不所望な有色分子が不所望に多量に形成される可能性がある。

【0067】

本発明の一実施態様によれば、液相酸化は、ガス・ホールドアップが低い反応媒体の体積分率を最小限に抑えられるように構成し且つ運転する気泡塔型反応中で実施する。このような無通気ゾーンの最小化は、反応媒体の全容積を均一容積の 2,000 個の水平スライスに理論的に分割することによって定量化することができる。最上部及び最下部の水平スライスを除いて、各水平スライスは、側面で反応器の側壁と境界を接し且つ頂部及び底部で仮想水平面と境界を接する別々の容積である。最上部の水平スライスは、底部で仮想水平面と境界を接し且つ頂部で反応媒体の上面と境界を接する。最下部の水平スライスは、頂部で仮想水平面と境界を接し且つ底部で容器の下端と境界を接する。反応媒体を、等容積の 2,000 個の別々の水平スライスに理論的に分割すると、各水平スライスの時間

平均及び体積平均ガス・ホールドアップを算出することができる。無通気ゾーンの量のこの定量化法を用いる場合には、時間平均及び体積平均ガス・ホールドアップが 0.1 未満である水平スライス数は、30 個未満、より好ましくは 15 個未満、更に好ましくは 6 個未満、更に好ましくは 4 個未満、最も好ましくは 2 個未満であるのが望ましい。ガス・ホールドアップが 0.2 未満である水平スライス数は、80 個未満、より好ましくは 40 個未満、更に好ましくは 20 個未満、更に好ましくは 12 個未満、最も好ましくは 5 個未満であるのが望ましい。ガス・ホールドアップが 0.3 未満である水平スライス数は、120 個未満、より好ましくは 80 個未満、更に好ましくは 40 個未満、更に好ましくは 20 個未満、最も好ましくは 15 個未満であるのが望ましい。

【0068】

再び図 1 及び 2 を参照すると、反応器ゾーン 28 中におけるより下方への酸化剤スパージャー 34 の配置には、反応媒体 36 中の無通気ゾーンの量の減少を含むいくつかの利点があることを発見した。反応媒体 36 の高さを H 、反応ゾーン 28 の長さを L 、反応ゾーン 28 の最大直径を D とすると、酸化剤流の大部分（即ち、 >50 重量%）が、反応ゾーン 28 の下端 52 の約 $0.025H$ 、 $0.022L$ 及び / 又は $0.25D$ 以内の反応ゾーン 28 中に導入されるのが好ましい。より好ましくは、酸化剤流の大部分は、反応器ゾーン 28 の下端 52 の約 $0.02H$ 、 $0.018L$ 及び / 又は $0.2D$ 以内の反応ゾーン 28 中に導入する。最も好ましくは、酸化剤流の大部分は、反応器ゾーン 28 の下端 52 の $0.015H$ 、 $0.013L$ 及び / 又は $0.15D$ 以内の反応ゾーン 28 中に導入する。

【0069】

図 2 に示される実施態様において、酸化剤流の実質的に全てが反応器ゾーン 28 の約 $0.25H$ 、 $0.022L$ 及び / 又は $0.25D$ 以内の反応ゾーン 28 中に入るように、反応ゾーン 28 の下端 52 と酸化剤スパージャー 34 の上部酸化剤用開口部 68 の出口との間の垂直距離 Y_1 は約 $0.25H$ 、 $0.022L$ 及び / 又は $0.25D$ 未満である。より好ましくは、 Y_1 は約 $0.02H$ 、 $0.018L$ 及び / 又は $0.2D$ 未満である。最も好ましくは、 Y_1 は $0.015H$ 、 $0.013L$ 及び / 又は $0.15D$ 未満であるが、 $0.005H$ 、 $0.004L$ 及び / 又は $0.06D$ より大きい。図 2 は、容器シェル 22 の円筒形本体 46 の下縁部が容器シェル 22 の楕円形下部ヘッド 48 の上縁部と接する位置に接線 72 を示す。或いは、下部ヘッド 48 は、円錐形を含む任意の形状であることができ、接線はそれでも円筒形本体 46 の下縁部と定義される。接線 72 と酸化剤スパージャー 34 の頂部との間の垂直距離 Y_2 は、好ましくは少なくとも約 $0.0012H$ 、 $0.001L$ 、及び / 又は $0.01D$ ；より好ましくは少なくとも約 $0.005H$ 、 $0.004L$ 及び / 又は $0.05D$ ；最も好ましくは少なくとも $0.01H$ 、 $0.008L$ 及び / 又は $0.1D$ である。反応ゾーン 28 の下端 52 と酸化剤スパージャー 34 の下部酸化剤用開口部 70 の出口との間の垂直距離 Y_3 は、好ましくは約 $0.015H$ 、 $0.013L$ 及び / 又は $0.15D$ 未満；より好ましくは約 $0.012H$ 、 $0.01L$ 及び / 又は $0.1D$ 未満；最も好ましくは $0.01H$ 、 $0.008L$ 及び / 又は $0.075D$ 未満であるが $0.003H$ 、 $0.002L$ 及び / 又は $0.025D$ より大きい。

【0070】

本発明の好ましい実施態様において、酸化剤流及び供給材料流を反応ゾーン中に排出する開口部は、開口部から排出される酸化剤又は供給材料流の量（重量基準で）が開口部の孔面積に正比例するように構成する。従って、例えば全ての酸化剤用開口部によって規定される累積孔面積の 50% が反応ゾーンの底部の $0.15D$ 以内に位置する場合には、酸化剤流の 50 重量% が反応ゾーンの底部の $0.15D$ 以内の反応ゾーンに入り、逆の場合も同じである。

【0071】

反応媒体 36 中の無通気ゾーン（即ち、ガス・ホールドアップの低いゾーン）を最小限に抑えることによって提供される利点に加えて、全反応媒体 36 のガス・ホールドアップを最大にすることによって酸化を増大できることを発見した。反応媒体 36 は時間平均及び体積平均ガス・ホールドアップが、好ましくは少なくとも約 0.4、より好ましくは約

10

20

30

40

50

0.6 ~ 約 0.9 の範囲、最も好ましくは 0.65 ~ 0.85 の範囲である。気泡塔型反応器 20 のいくつかの物理的な及び操作上の属性が、前述の高いガス・ホールドアップに寄与する。例えば、所与の反応器サイズ及び酸化剤流の流れに関しては、反応ゾーン 28 の高い L : D 比がより短い直径を与え、それが反応媒体 36 中の空塔速度を増大させ、その結果、ガス・ホールドアップが増大する。更に、所与の一定空塔速度として考えても、気泡塔の実直径及び L : D 比が平均ガス・ホールドアップに影響を及ぼすことがわかっている。また、無通気ゾーンの最小化（特に、反応ゾーン 28 の底部において）が、ガス・ホールドアップの増大に寄与する。更にまた、気泡塔型反応器の塔頂圧及び機械的構造が、ここに開示した高い空塔速度及びガス・ホールドアップ値において運転安定性に影響を及ぼす可能性がある。

10

【0072】

更に、本発明者らは、ガス・ホールドアップ及び物質移動を増加させるには、最適化された塔頂圧で運転することが重要であることを発見した。より低い塔頂圧での運転は、ヘンリーの法則の作用に従って、分子状酸素の溶解度を減少させるので、気体から液体への分子状酸素の物質移動速度を低下させように見えるかもしれない。機械的攪拌容器の場合には、通気レベル及び物質移動速度が攪拌機の設計及び塔頂圧によって左右されるので典型的にそうである。しかし、本発明の好ましい実施態様に係る気泡塔型反応器においては、より低い塔頂圧を用いて一定の質量の気相酸化剤流により大きい容積を占めさせることによって、反応媒体 36 中の空塔速度を増加させ、更にはガス・ホールドアップ及び分子状酸素の移動速度を増加させる方法が発見された。

20

【0073】

気泡の融合と分割とのバランスは極めて複雑な現象である。この現象は、一方では、泡立つ傾向につながり、それは液相の内部循環速度を低下させると共に、極めて大きい離脱ゾーンが必要とする可能性があり、他方では、数の少ない非常に大きい気泡を生じる傾向につながり、それはガス・ホールドアップを低下させ且つ酸化剤流から液相への物質速度を低下させる。液相に関しては、中でも、その組成、密度、粘度及び表面張力が非常に複雑な方法で相互作用して、固相がない場合でさえ非常に複雑な結果を生じることが知られている。例えば、実験室の研究者は、簡単な水 - 空気気泡塔の場合でさえ、観察結果を報告及び評価する場合に、「水」が水道水、蒸留水又は脱イオン水のいずれであるかを限定することが有用であることに気付いている。液相中の複雑な混合物に関して及び固相の添加に関しては、複雑さの程度が更に増す。どのような泡立ち挙動及び自然対流のフローパターンが起こるかを立証する上で、とりわけ、固体の個々の粒子の表面不整、固体の平均サイズ、粒度分布、液相に対する固体の量及び液体が固体表面を湿潤させる能力の全てが、液相及び酸化剤流との相互作用で重要である。

30

【0074】

従って、気泡塔型反応器が、ここに開示した高い空塔速度及び高いガス・ホールドアップで有効に機能できるか否かは、例えば、以下を適切に選択することにかかっている：（１）反応媒体の液相の組成；（２）沈殿固体の量及び型（いずれも、反応条件によって調整できる）；（３）反応器に供給される酸化剤流の量；（４）酸化剤流の体積流量、気泡の安定性及び（エネルギー収支による）反応温度に影響を及ぼす塔頂圧；（５）流体の性質、沈殿固体の性質及び酸化剤流の比体積に影響を及ぼす反応温度自体；並びに（６）L : D 比を含む、反応器の形状寸法及び機械的細部。

40

【0075】

再び図 1 を参照すると、反応媒体 36 中における被酸化性化合物（例えば p - キシレン）の改善された分布は、垂直方向に間隔をあけて配置された複数の位置で反応ゾーン 28 中に液相供給流を導入することによって提供することができることを発見した。好ましくは、液相供給流は、反応ゾーン 28 中に少なくとも 3 つの、より好ましくは少なくとも 4 つの供給開口部を経て導入する。ここで使用する用語「供給開口部（feed openings）」は、液相供給流が、反応媒体 36 との混合のために、反応ゾーン 28 中に排出される開口部を意味するものとする。少なくとも 2 つの供給開口部が、互いに垂直に少なくとも約 0

50

・ 5 D、より好ましくは少なくとも約 1 . 5 D、最も好ましくは少なくとも 3 D の間隔をあけて配置されるのが望ましい。しかし、最上部の供給開口部は、最下部の酸化剤用開口部から垂直に約 0 . 7 5 H、0 . 6 5 L 及び / 又は 8 D 以下 ; より好ましくは約 0 . 5 H、0 . 4 L 及び / 又は 5 D 以下 ; 最も好ましくは 0 . 4 H、0 . 3 5 L 及び / 又は 4 D 以下の間隔をあけて配置されるのが望ましい。

【 0 0 7 6 】

液相供給流を複数の垂直位置において導入するのが望ましいが、反応媒体 3 6 中における被酸化性化合物の改善された分布は、液相供給流の大部分が反応媒体 3 6 及び / 又は反応ゾーン 2 8 の下半分に導入する場合に提供されることも発見した。好ましくは、液相供給流の少なくとも約 7 5 重量 % を、反応媒体 3 6 及び / 又は反応ゾーン 2 8 の下半分に導入する。最も好ましくは、液相供給流の少なくとも 9 0 重量 % を、反応媒体 3 6 及び / 又は反応ゾーン 2 8 の下半分に導入する。更に、液相供給流の少なくとも約 3 0 重量 % を、酸化剤流が反応ゾーン 2 8 に供給される最も低い垂直位置の約 1 . 5 D 以内において反応ゾーン 2 8 中に導入するのが好ましい。酸化剤流が反応ゾーン 2 8 に導入されるこの最も低い垂直位置は典型的には酸化剤スパージャーの底部であるが、酸化剤流を反応ゾーン 2 8 に導入するための種々の代替構造も、本発明の好ましい実施態様によって考慮される。好ましくは、液相供給流の少なくとも約 5 0 重量 % を、酸化剤流が反応ゾーン 2 8 に導入される最も低い垂直位置の約 2 . 5 D 以内に導入する。好ましくは、液相供給流の少なくとも約 7 5 重量 % を、酸化剤流が反応ゾーン 2 8 に導入される最も低い垂直位置の約 5 D 以内に導入する。

【 0 0 7 7 】

各供給開口部は、それを通して供給材料が排出される孔面積を規定する。全供給口の累積孔面積の少なくとも約 3 0 % が、酸化剤流が反応ゾーン 2 8 に導入される最も低い垂直位置の約 1 . 5 D 以内に位置するのが好ましい。好ましくは、全供給口の累積孔面積の少なくとも約 5 0 % が、酸化剤流が反応ゾーン 2 8 に導入される最も低い垂直位置の約 2 . 5 D 以内に位置する。好ましくは、全供給口の累積孔面積の少なくとも約 7 5 % が、酸化剤流が反応ゾーン 2 8 に導入される最も低い垂直位置の約 5 D 以内に位置する。

【 0 0 7 8 】

再び図 1 を参照すると、本発明の一実施態様において、供給口 3 2 a、b、c、d は単に、容器シェル 2 2 の一側に沿って垂直方向に並べられた開口部である。これらの供給開口部は好ましくは約 7 c m 未満の、より好ましくは約 0 . 2 5 ~ 約 5 c m の範囲の、最も好ましくは 0 . 4 ~ 2 c m の範囲の実質的に同様な直径を有する。気泡塔型反応器 2 0 には、好ましくは各供給開口部から出る液相供給流の流速を調整するためのシステムが装着される。このような流量調整システムは好ましくは、個別の供給口 3 2 a、b、c、d のそれぞれに対して個別の流量調整弁 7 4 a、b、c、d を含む。更に、気泡塔型反応器 2 0 中には、液相供給流の少なくとも一部を少なくとも約 2 m / 秒の、より好ましくは約 5 m / 秒の、更に好ましくは少なくとも約 6 m / 秒の、最も好ましくは 8 ~ 2 0 m / 秒の範囲の高い入口空塔速度で反応ゾーン 2 8 に導入させる流量調整システムが装着されるのが望ましい。ここで使用する用語「入口空塔速度」は、(供給開口部から出る供給流の時間平均体積流速) ÷ (供給開口部の面積) を意味する。好ましくは、供給流の少なくとも約 5 0 重量 % が高い入口空塔速度で反応ゾーン 2 8 に導入される。最も好ましくは、供給流の実質的に全てが高い入口空塔速度で反応ゾーン 2 8 に導入される。

【 0 0 7 9 】

図 6 ~ 7 を参照すると、液相供給流を反応ゾーン 2 8 に導入するための代替システムが示されている。この実施態様においては、供給流は 4 つの異なった高さで反応ゾーン 2 8 に導入される。各高さには、個別の供給分配システム 7 6 a、b、c、d が装着される。各供給分配システム 7 6 は、主供給導管 7 8 とマニホールド 8 0 を含む。各マニホールド 8 0 は容器シェル 2 2 の反応ゾーン 2 8 中に伸びる個別のインサート導管 8 6、8 8 に連結された少なくとも 2 つの出口 8 2、8 4 を具備する。各インサート導管 8 6、8 8 は、反応ゾーン 2 8 中に供給流を排出するための個別の供給開口部 8 7、8 9 を提供する。供

給開口部 87、89 は好ましくは約 7 cm 未満の、より好ましくは約 0.25 ~ 約 5 cm の範囲の、最も好ましくは 0.4 ~ 2 cm の範囲の実質的に同様な直径を有する。各供給分配システム 76 a、b、c、d の供給開口部 87、89 は、供給流を反応ゾーン 28 中に反対の向きで導入するように対角線上に配置するのが好ましい。更に、隣接する供給分配システム 76 の対角線上に配置された供給開口部 86、88 は、互いに 90° 回転した位置に配置するのが好ましい。運転中には、液相供給流は主供給導管 78 に装入され、引き続いてマニホールド 80 に入る。マニホールド 80 は、供給開口部 87、89 を介して反応器 20 の正反対の 2 つの側において同時に導入するために、供給流を均等に分配する。

【0080】

図 8 は、各供給分配システム 76 に、インサート導管 86、88 (図 7 に図示)ではなく、パヨネットチューブ (bayonet tube) 90、92 が装着された代替構造を示す。パヨネットチューブ 90、92 は反応ゾーン 28 中に突き出ており、液相供給材料を反応ゾーン 28 に排出するための多数の小さい供給開口部 94、96 を含む。パヨネットチューブ 90、92 のこの小さい供給開口部 94、96 は、約 50 mm 未満、より好ましくは約 2 ~ 約 25 mm の、最も好ましくは 4 ~ 15 mm の実質的に同一の直径を有するのが望ましい。

【0081】

図 9 ~ 11 は、代替供給分配システム 100 を示す。供給分配システム 100 は、気泡塔型反応器 20 の側壁の多数の貫通を必要とせずに、垂直方向にも横方向にも間隔をあけられた複数の位置で液相供給流を導入する。供給導入システム 100 は、一般に単一の入口導管 102、ヘッダー 104、複数の直立分配管 106、横支持機構 108 及び縦支持機構 110 を含む。入口導管 102 は容器シェル 22 の本体 46 の側壁を貫通する。入口導管 102 はヘッダー 104 と流体連結される。ヘッダー 104 は入口導管 102 から受けた供給流を直立分配管 106 の間に均等に分配する。各分配管 106 は、供給流を反応ゾーン 28 に排出するための、垂直方向に間隔をあけて配置された複数の供給開口部 112 a、b、c、d を有する。横支持機構 108 は、各分配管 106 に連結され、分配管 106 の横方向の相対運動を抑える。縦支持機構 110 は、好ましくは横支持機構 108 に及び酸化剤スパージャー 34 の頂部に連結される。縦支持機構 110 は、反応ゾーン 28 中の分配管 106 の縦方向の動きを実質的に抑える。供給開口部 112 は、約 50 mm 未満、より好ましくは約 2 ~ 約 25 mm、最も好ましくは 4 ~ 15 mm の実質的に同一の直径を有するのが望ましい。図 9 ~ 11 に示された供給分配システム 100 の供給開口部 112 の垂直方向の間隔は、図 1 の供給分配システムに関して、前述したのと実質的に同じであることができる。

【0082】

多くの気泡塔型反応器中の反応媒体のフローパターンは、被酸化性化合物が主として反応媒体の一侧に沿って導入される場合には特に、反応媒体中における被酸化性化合物の不均一な方位角分配を可能できることが判明した。ここで使用する用語「方位角」は、反応ゾーンの直立延長軸の周囲の角又は間隔を意味する。ここで使用する「直立」は、垂線の 45° 以内を意味する。本発明の一実施態様において、被酸化性化合物 (例えば p - キシレン) を含む供給流は、方位角に間隔をあけて配置された複数の供給開口部を経て反応ゾーンに導入する。これらの方位角に間隔をあけて配置された供給開口部は、反応媒体中における過度に高い及び過度に低い被酸化性化合物濃度の領域を防ぐのに役立つことができる。図 6 ~ 11 に示された種々の供給導入システムは、供給開口部の適正な方位角間隔を提供するシステムの例である。

【0083】

再び図 7 を参照すると、液相供給材料流の反応媒体中への、方位角に間隔をあけられた導入を定量化するために、反応媒体を、ほぼ等容積の直立方位角クアドラント (quadrant) Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4 に理論的に分割することができる。これらの方位角クアドラント Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4 は、反応媒体の最大縦寸法及び最大半径方向寸法を越えて広がる 1 対の

10

20

30

40

50

仮想上の直交する交差垂直面 P_1 、 P_2 によって規定される。反応媒体が円筒容器に含まれる場合には、仮想交差垂直面 P_1 、 P_2 の交線は円筒の垂直中心線とほぼ一致し、各方位角クアドラント Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4 は、反応媒体の高さに等しい高さを有するほぼくさび形の垂直容積であろう。被酸化性化合物の相当部分が、少なくとも 2 つの異なる方位角クアドラント中に位置する供給開口部を経て反応媒体中に排出されるのが好ましい。

【0084】

本発明の好ましい実施態様においては、被酸化性化合物の約 80 重量% 以下が、単一の方位角クアドラント中に位置することができる供給開口部を通して反応媒体中に排出される。より好ましくは、被酸化性化合物の約 60 重量% 以下が、単一の方位角クアドラント中に位置することができる供給開口部を通して反応媒体中に排出される。最も好ましくは、被酸化性化合物の 40 重量% 以下が、単一の方位角クアドラント中に位置することができる供給開口部を通して反応媒体中に排出される。被酸化性化合物の方位角分配に関するこれらのパラメーターは、方位角クアドラントが被酸化性化合物の最大化可能量が方位角クアドラントの 1 つに排出されているような方位角に向けられた場合に、測定する。例えば、全供給流を、互いに方位角で 89° の間隔をあけて配置された 2 つの供給開口部を経て反応媒体中に排出される場合には、4 つの方位角クアドラントにおける方位角分配を測定するために、供給液の 100 重量% が単一の方位角クアドラントの反応媒体中に排出させる。これは、方位角クアドラントが、両方の供給開口部が単一の方位角クアドラントに位置するような方位角に向けることができるためである。

10

20

【0085】

供給開口部の適正な方位角間隔に関連する利点に加えて、気泡塔型反応器中の供給開口部の適正な半径方向間隔も重要であり得ることを発見した。反応媒体中に導入される被酸化性化合物の相当部分が、容器の側壁から内側に向かって半径方向に間隔をあけて配置された供給開口部を経て排出されるのが好ましい。従って、本発明の一実施態様において、被酸化性化合物の相当部分は、反応ゾーンを規定する直立側壁から内側に向かって間隔をあけて配置された「好ましい半径方向供給ゾーン」に位置する供給開口部を経て反応ゾーンに入る。

【0086】

再び図 7 を参照すると、好ましい半径方向供給ゾーン FZ は、反応ゾーン 28 中に中心がある、外径 D_o が $0.9D$ (D は反応ゾーン 28 の直径である) の理論的直立円筒の形をとることができる。従って、厚さ $0.05D$ の外環 OA が、好ましい半径方向供給ゾーン FZ と反応ゾーン 28 を規定する側壁の内側との間に規定される。この外環 OA に位置する供給開口部によっては、被酸化性化合物が、ほとんど又は全く、反応ゾーン 28 に導入されないことが好ましい。

30

【0087】

別の実施態様において、反応ゾーン 28 の中央には、被酸化性化合物が、ほとんど又は全く導入されないのが好ましい。従って、図 8 に示されるように、好ましい半径方向供給ゾーン FZ は、反応ゾーン 28 に中心がある、外径 D_o が $0.9D$ で且つ内径 D_i が $0.2D$ の理論的直立環の形をとることができる。従って、この実施態様においては、直径が $0.2D$ の内筒 IC が、好ましい半径方向供給ゾーン FZ の中央から「切り取られる」。この内筒 IC に位置する供給開口部によっては、被酸化性化合物が、ほとんど又は全く、反応ゾーン 28 中に導入されないのが好ましい。

40

【0088】

本発明の好ましい実施態様において、好ましい半径方向供給ゾーンが前述の円筒又は環の形状を有するか否かにかかわらず、被酸化性化合物の相当部分が、好ましい半径方向供給ゾーン中に位置する供給開口部を経て反応媒体 36 中に導入される。より好ましくは、被酸化性化合物の少なくとも約 25 重量% が、好ましい半径方向供給ゾーン中に位置する供給開口部を経て反応媒体 36 中に排出される。更に好ましくは、被酸化性化合物の少なくとも約 50 重量% が、好ましい半径方向供給ゾーン中に位置する供給開口部を経て反応媒体 36 中に排出される。最も好ましくは、被酸化性化合物の少なくとも 75 重量% が、

50

好ましい半径方向供給ゾーン中に位置する供給開口部を経て反応媒体 3 6 中に排出される。

【0089】

図 7 及び 8 に示される理論的方位角クアドラント及び理論的な好ましい半径方向供給ゾーンを液相供給流の分配に関して説明したが、気相酸化剤流の適正な方位角及び半径方向分配もまた、いくつかの利点を有することを発見した。従って、本発明の一実施態様においては、前に示した、液相供給流の方位角及び半径方向分配の説明を、気相酸化剤流が反応媒体 3 6 中に導入する方法にも適用する。

【0090】

図 1 2 ~ 1 5 を参照すると、代替酸化剤スパージャー 2 0 0 が、リング部材 2 0 2 及び 1 対の酸化剤入口導管 2 0 4、2 0 6 を一般に含むものとして示されている。図 1 2 ~ 1 5 の酸化剤スパージャー 2 0 0 は、図 1 ~ 1 1 の酸化剤スパージャー 3 4 と同様であるが、以下の 3 つの主な違いがある：(1) 酸化剤スパージャー 2 0 0 は対角線のクロス部材を含まない；(2) リング部材 2 0 2 の上部は、酸化剤を上向きに排出する開口部を有さない；(3) 酸化剤スパージャー 2 0 0 は、リング部材 2 0 2 の下部にはるかに多くの開口部を有する。

【0091】

おそらく図 1 4 及び 1 5 に最もよく示されるように、酸化剤スパージャーリング 2 0 2 の底部は多数の酸化剤用開口部 2 0 8 を提供する。酸化剤用開口部 2 0 8 は、好ましくは酸化剤用開口部 2 0 8 によって規定される総孔面積の少なくとも約 1 % がリング部材 2 0 2 の中心線 2 1 0 (図 1 5) の下方に位置するように構成される。ここで、中心線 2 1 0 は、リング部材 2 0 2 の体積中心の高さに位置する。より好ましくは、全酸化剤用開口部 2 0 8 によって規定される総孔面積の少なくとも約 5 % が中心線 2 1 0 の下方に位置し、総孔面積の少なくとも約 2 % が、垂線の約 3 0 ° 以内のほぼ下向きに酸化剤流を排出する開口部 2 0 8 によって規定されている。更に好ましくは、全酸化剤用開口部 2 0 8 によって規定される総孔面積の少なくとも約 2 0 % が中心線 2 1 0 の下方に位置し、総孔面積の少なくとも約 1 0 % が、垂線の約 3 0 ° 以内のほぼ下向きに酸化剤流を排出する開口部 2 0 8 によって規定されている。最も好ましくは、全酸化剤用開口部 2 0 8 によって規定される総孔面積の少なくとも約 7 5 % が中心線 2 1 0 の下方に位置し、総孔面積の少なくとも約 4 0 % が、垂線の約 3 0 ° 以内のほぼ下向きに酸化剤流を排出する開口部 2 0 8 によって規定されている。中心線 2 1 0 の上方に位置する全酸化剤用開口部 2 0 8 によって規定される総孔面積の割合は、好ましくは約 7 5 % 未満、より好ましくは約 5 0 % 未満、更に好ましくは約 2 5 % 未満、最も好ましくは 5 % 未満である。

【0092】

図 1 4 及び 1 5 に示されるように、酸化剤用開口部 2 0 8 は、下向き開口部 2 0 8 a 及び斜め開口部 2 0 8 b を含む。下向き開口部 2 0 8 a は、垂線の約 3 0 ° 以内の、より好ましくは垂線の約 1 5 ° 以内の、最も好ましくは垂線の 5 ° 以内の角度でほぼ下向きに酸化剤流を排出するように構成される。斜め開口部 2 0 8 b は、垂線から約 1 5 ~ 7 5 ° の範囲の角度 A でほぼ外側下向きに酸化剤流を排出するように構成される。より好ましくは、角度 A は、垂線から約 3 0 ~ 約 6 0 ° の範囲であり、最も好ましくは角度 A は、垂線から 4 0 ~ 5 0 ° の範囲である。

【0093】

実質的に全ての酸化剤用開口部 2 0 8 がほぼ同一の直径を有するのが好ましい。酸化剤用開口部 2 0 8 の直径は、好ましくは約 2 ~ 約 3 0 0 mm、より好ましくは約 4 ~ 約 1 2 0 mm、最も好ましくは 8 ~ 6 0 mm の範囲である。リング部材 2 0 2 中の酸化剤用開口部 2 0 8 の総数は、以下に詳述する低圧力降下基準を満たすように選択される。好ましくは、リング部材 2 0 2 中に形成される酸化剤用開口部 2 0 8 の総数は、少なくとも 1 0 個、より好ましくは酸化剤用開口部 2 0 8 の総数は約 2 0 ~ 約 2 0 0 個の範囲、最も好ましくは酸化剤用開口部 2 0 8 の総数は 4 0 ~ 1 0 0 個の範囲である。

【0094】

10

20

30

40

50

図 1 2 ~ 1 5 は酸化剤スパージャー 2 0 0 の極めて特殊な構造を示すが、種々の酸化剤スパージャーの構造を用いて、ここに記載した利点を達成できることが注目される。たとえば、酸化剤スパージャーは、図 1 2 ~ 1 3 に示される八角形のリング部材の構造を必ずしも有する必要はない。正しくは、酸化剤スパージャーは、酸化剤流を排出するための間隔をあけて配置された複数の開口部を使用する任意の構造の流通導管から形成されることが可能である。流通導管中の酸化剤用開口部の大きさ、数及び排出方向は好ましくは前述の範囲内である。更に、酸化剤スパージャーは好ましくは、前述の分子状酸素の方位角及び半径方向分配を提供するように構成される。

【 0 0 9 5 】

酸化剤スパージャーの具体的な構造にかかわらず、酸化剤スパージャーは、流通導管から出て酸化剤用開口部を通して反応ゾーンにいたる酸化剤流の排出に付随する圧力降下を最小限に抑えるように構成され、運転するのが好ましい。このような圧力降下は、（酸化剤スパージャーの酸化剤入口 6 6 a、b における流通導管の内側の酸化剤流の時間平均静圧） - （酸化剤流の 1 / 2 がその垂直位置の上方に導入され且つ酸化剤流の 1 / 2 がその垂直位置の下方に導入される高さにおける反応ゾーン中の時間平均静圧）として計算される。本発明の好ましい実施態様において、酸化剤スパージャーからの酸化剤流の排出に付随する時間平均圧力降下は、約 0 . 3 メガパスカル（MPa）未満、より好ましくは約 0 . 2 MPa 未満、更に好ましくは約 0 . 1 MPa 未満、最も好ましくは 0 . 0 5 MPa 未満である。ここに記載する気泡塔型反応器の好ましい運転条件下では、酸化剤スパージャーの流通導管の内側における酸化剤流の圧力は、好ましくは約 0 . 3 5 ~ 約 1 MPa、より好ましくは約 0 . 4 5 ~ 約 0 . 8 5 MPa、最も好ましくは 0 . 5 ~ 0 . 7 MPa の範囲である。

【 0 0 9 6 】

図 2 ~ 5 に示される酸化剤スパージャーの構造に関して前に言及したように、酸化剤スパージャーの固体による汚染を防ぐために、酸化剤スパージャーを液体（例えば酢酸、水及び / 又は p - キシレン）で連続的に又は定期的にフラッシュするのが望ましい場合がある。このような液体フラッシュを用いる場合には、有効量の液体（即ち、酸化剤中にもともと存在するかもしれない微量の液滴だけでない）が、毎日少なくとも 1 分超の期間、酸化剤用開口部から酸化剤スパージャーに通すのが好ましい。液体が酸化剤スパージャーから連続的又は定期的に排出される場合には、（酸化剤スパージャーを通る液体の質量流速）対（酸化剤スパージャーを通る分子状酸素の質量流速）の時間平均比は約 0 . 0 5 : 1 ~ 約 3 0 : 1、又は約 0 . 1 : 1 ~ 約 2 : 1、又は更には 0 . 2 : 1 ~ 1 : 1 の範囲であるのが好ましい。

【 0 0 9 7 】

本発明の一実施態様において、被酸化性化合物（例えば p - キシレン）の相当部分は、酸化剤スパージャーを通して反応ゾーン中に導入することができる。このような構造において、被酸化性化合物及び分子状酸素は、酸化剤スパージャー中の同じ開口部を通して酸化剤スパージャーから排出されるのが好ましい。前述のように、被酸化性化合物は典型的には STP において液体である。従って、この実施態様において、液相が被酸化性化合物を含み且つ気相が分子状酸素を含む二相流を、酸化剤スパージャーから排出することができる。しかし、被酸化性化合物の少なくとも一部が、酸化剤スパージャーから排出される際に気体状態である可能性があることを認識しなければならない。一実施態様においては、酸化剤スパージャーから排出される液相は、主として被酸化性化合物から形成される。別の実施態様においては、酸化剤スパージャーから排出される液相は、前述の供給流と実質的に同一の組成を有する。酸化剤スパージャーから排出される液相が供給流と実質的に同一の組成を有する場合には、このような液相は溶媒及び / 又は触媒系を、供給流の組成に関して前述した量及び比で含むことができる。

【 0 0 9 8 】

本発明の一実施態様において、反応ゾーン中に導入される全被酸化性化合物の少なくとも 1 0 重量 % が酸化剤スパージャーを経て反応ゾーン中に導入されるのが好ましく、より

好ましくは、被酸化性化合物の少なくとも約 40 重量%が酸化剤スパージャーを経て反応ゾーン中に導入され、最も好ましくは、被酸化性化合物の少なくとも 80 重量%が酸化剤スパージャーを経て反応ゾーン中に導入される。被酸化性化合物の全て又は一部が酸化剤スパージャーを経て反応ゾーン中に導入される場合には、反応ゾーン中に導入される全分子状酸素の少なくとも約 10 重量%が、同一酸化剤スパージャーを経て導入されるのが好ましく、より好ましくは、被酸化性化合物の少なくとも約 40 重量%が同一酸化剤スパージャーを経て反応ゾーン中に導入され、最も好ましくは、被酸化性化合物の少なくとも 80 重量%が同一酸化剤スパージャーを経て反応ゾーン中に導入される。被酸化性化合物のかなりの量が酸化剤スパージャーを経て反応ゾーン中に導入される場合には、1つ又はそれ以上の温度感知装置（例えば熱電対）が、酸化剤スパージャー中に配設されるのが好ましい。これらの温度センサーは、酸化剤スパージャー中の温度が危険なほど高くないことを確実にするのに助けるために使用できる。

10

20

30

40

50

【0099】

図 16 ~ 18 を参照すると、気泡塔型反応器 20 が、スラリー出口 38 近くの反応ゾーン 28 の底部に配設された内部脱気容器 300 を含むものとして示されている。反応媒体 36 の脱気時には比較的速い速度で不純物形成副反応が起こることを発見した。ここで使用する用語「脱気」は、多相反応媒体からの気相の離脱を意味するものとする。反応媒体 36 が非常によく通気されている（ガス・ホールドアップ > 0.3）場合には、不純物の形成はごく少ない。反応媒体 36 が非常に無通気である（< ガス・ホールドアップ < 0.01）場合には、不純物の形成はやはりごく少ない。しかし、反応媒体が部分通気される（ガス・ホールドアップ 0.01 ~ 0.3）場合には、不所望な副反応が促進され、不純物の発生が増加する。脱気容器 300 は、部分通気された状態にある反応媒体 36 の容量を最小限に抑えることによって、また、反応媒体 36 の脱気に要する時間を最小限に抑えることによって、この問題及び他の問題に対処する。実質的に脱気されたスラリーが、脱気容器 300 の底部から生成され、スラリー出口 38 を経て反応器 20 から出る。実質的に脱気されたスラリーは、好ましくは約 5 容量%未満、より好ましくは約 2 容量%、最も好ましくは 1 容量%の気相を含む。

【0100】

図 16 において、気泡塔型反応器 20 は、液面調節器 302 及び流量調節弁 304 を含むものとして示されている。液面調節器 302 及び流量調節弁 304 は協力して、反応媒体 36 を反応ゾーン 28 中の実質的に一定の高さに保持する。液面調節器 302 は、反応媒体 36 の上面 44 の高さを感知し（例えば差圧レベル式液面感知又は核（nuclear）液面感知による）、反応媒体 36 の高さに応答して調節信号 306 を生じるように作動する。流量調節弁 304 は、調節信号 306 を受けて、スラリー出口導管 308 を通るスラリーの流量を調節する。従って、スラリー出口 38 から出るスラリーの流速は、反応媒体 36 の高さが高すぎる場合の最大スラリー体積流速（ F_{max} ）と反応媒体 36 の高さが低すぎる場合の最小スラリー体積流速（ F_{min} ）との間で変動することができる。

【0101】

反応ゾーン 28 から固相酸化生成物を除去するためには、一部分を最初に脱気容器 300 に通す必要がある。脱気容器 300 は、液体及び固体がスラリー出口 38 に向かって下向きに流れるにつれて、反応媒体 36 の気相を反応媒体 36 の液相及び固相から自然に上昇させる低乱流の内容積を生じる。液相及び固相からの気相の上昇は、液相及び固相の気相の自然の上向き浮揚性による。脱気容器 300 が用いられる場合には、充分に通気された三相媒体から充分に脱気された二相スラリーへの反応媒体 36 の遷移が速く且つ効率的である。

【0102】

図 17 及び 18 を参照すると、脱気容器 300 は、間の脱気ゾーン 312 を規定するほぼ直立の側壁 308 を含む。好ましくは、側壁 308 は、垂線の約 30°以内で、より好ましくは垂線の約 10°以内で上向きに伸びる。最も好ましくは、側壁 308 は実質的に垂直である。脱気ゾーン 312 は、反応ゾーンとは分かれており、高さ h 及び直径 d を有

する。側壁 308 の上端 310 は、反応ゾーン 28 から内容積 312 中に反応媒体を受けように開かれている。側壁 308 の下端は、遷移部 314 を経てスラリー出口 38 に液体連結されている。スラリー出口 38 の開口部が大きい場合又は側壁 308 の直径 d が小さい場合のようないくつかの場合には、遷移部 314 は排除されることができる。おそらく図 18 に最もよく示されるように、脱気容器 300 はまた、脱気ゾーン 312 に配設されたボルテックスブレイカー 316 を含むことができる。ボルテックスブレイカー 316 は、固相及び液相がスラリー出口 38 に向かって下向きに流れる際の渦の形成を妨ぐように作動する。

【0103】

脱気容器 300 中における固相及び液相からの気相の適切な離脱を可能にするためには、内部脱気ゾーン 312 の高さ h 及び水平断面積が慎重に選ばれる。スラリーの最大量が回収されている場合（即ち、スラリーが F_{max} で回収されている場合）であっても、気泡が脱気容器 300 の底部出口に達する前に気泡容積の実質的に全てが固相及び気相から上昇できるように、内部脱気ゾーン 312 の高さ h 及び水平断面積は十分な距離及び時間を提供しなければならない。従って、脱気ゾーン 312 の断面積は、脱気ゾーン 312 を通る液相及び固相の最大下向き速度（ V_{dmax} ）が、液相及び固相を通る気相気泡の自然上昇速度（ V_u ）よりもかなり小さいのが好ましい。脱気ゾーン 312 を通る液相及び固相の最大下向き速度（ V_{dmax} ）は、前述の最大スラリー体積流量（ F_{max} ）において起こる。液相及び固相を通る気泡の自然上昇速度（ V_u ）は、気泡の大きさによって異なるが；液相及び固相を通る直径 0.5 cm の気泡の自然上昇速度（ $V_{u0.5}$ ）を、カットオフ値として使用できる。これは、反応媒体 36 中に最初に存在する気泡容積の実質的に全てが 0.5 cm より大きいためである。脱気ゾーン 312 の断面積は、 V_{dmax} が $V_{u0.5}$ の約 75 % 未満であるようにするのが好ましく、 V_{dmax} が $V_{u0.5}$ の約 40 % 未満であるようにするのがより好ましく、 V_{dmax} が $V_{u0.5}$ の 20 % 未満であるようにするのが最も好ましい。

【0104】

脱気容器 300 の脱気ゾーン 312 中の液相及び固相の下向き速度は、（スラリー出口 38 を通る脱気スラリーの体積流速）÷（脱気ゾーン 312 の最小断面積）として計算される。脱気容器 300 の脱気ゾーン 312 中の液相及び固相の下向き速度は好ましくは約 50 cm / 秒未満、より好ましくは約 30 cm / 秒未満、最も好ましくは 10 cm / 秒未満である。

【0105】

脱気容器 300 の直立側壁 308 は円筒の形状を有するものとして示されているが、側壁 308 は、それが適当な容積、断面積、幅 d 及び高さ h を有する内容積を規定するならば、種々の形状（例えば三角形、正方形又は楕円形）をなす多数の側壁を含むことができるであろうことがわかる。本発明の好ましい実施態様において、 d は、約 0.2 ~ 約 2 m、より好ましくは約 0.3 ~ 約 1.5 m、最も好ましくは 0.4 ~ 1.2 m の範囲である。本発明の好ましい実施態様において、 h は、約 0.3 ~ 約 5 m、より好ましくは約 0.5 ~ 約 3 m、最も好ましくは 0.75 ~ 2 m の範囲である。

【0106】

本発明の好ましい実施態様において、脱気ゾーン 312 の水平断面積積が脱気ゾーン 312 の全高 h に沿って実質的に一定であるように、側壁 308 は実質的に垂直である。好ましくは、脱気ゾーン 312 の最大水平断面積は、反応ゾーン 28 の最大水平断面積の約 25 % 未満である。より好ましくは、脱気ゾーン 312 の最大水平断面積は、反応ゾーン 28 の最大水平断面積の約 0.1 ~ 約 10 % の範囲である。最も好ましくは、脱気ゾーン 312 の最大水平断面積は、反応ゾーン 28 の最大水平断面積の 0.25 ~ 4 % の範囲である。脱気ゾーン 312 の最大水平断面積は、好ましくは約 0.02 ~ 約 3 m²、より好ましくは約 0.05 ~ 約 2 m²、最も好ましくは 0.1 ~ 1.2 m² の範囲である。脱気ゾーン 312 の容積は、好ましくは反応媒体 36 又は反応ゾーン 28 の総容積の約 5 % 未満である。より好ましくは、脱気ゾーン 312 の容積は、反応媒体 36 又は反応ゾーン 28 の総容積の約 0.01 ~ 約 2 % の範囲である。最も好ましくは、脱気ゾーン 312 の容積

は、反応媒体 3 6 又は反応ゾーン 2 8 の総容積の 0 . 0 5 ~ 約 1 % の範囲である。脱気ゾーン 3 1 2 の容積は、好ましくは約 2 m³ 未満、より好ましくは約 0 . 0 1 ~ 約 1 m³ の範囲、最も好ましくは 0 . 0 5 ~ 0 . 5 m³ の範囲である。

【 0 1 0 7 】

図 1 9 を参照すると、気泡塔型反応器 2 0 は、外部脱気容器 4 0 0 を含むものとして示されている。この構造においては、通気された反応媒体 3 6 が、容器シェル 2 2 の側部の高置開口部を経て反応ゾーン 2 8 から回収される。回収された通気媒体は、固相及び液相からの気相の離脱のために、外部導管 4 0 2 を経て外部脱気容器 4 0 0 に運搬される。離脱気相が導管 4 0 4 を経て脱気容器 4 0 0 から出る一方、実質的に脱気されたスラリーは導管 4 0 6 を経て脱気容器 4 0 0 から出る。

10

【 0 1 0 8 】

図 1 9 において、出口導管 4 0 2 は、ほぼまっすぐで、水平で、容器シェル 2 2 に直交するものとして示されている。これは単に 1 つの都合のよい構造に過ぎず；出口導管 4 0 2 は、気泡塔型反応器 2 0 を外部脱気容器 4 0 0 に有効に接続するのであれば、いずれの点においても異なってもよい。導管 4 0 4 に目を転ずると、被酸化性化合物及び酸化剤を含む、淀んだガスポケットに関する安全性の問題をコントロールするために、この導管は、脱気容器 4 0 0 の頂部又はその近くで接続されるのが有益である。更に、導管 4 0 2 及び 4 0 4 は、バルブのような流れ分離手段を有効に含むことができる。

【 0 1 0 9 】

図 1 9 に示されるように、反応媒体 3 6 が高い位置の出口 (elevated outlet) を経て反応器 2 0 から回収される場合には、気泡塔型反応器 2 0 には、反応ゾーン 2 8 の底部 5 2 近くに下部出口 4 0 8 が装着されるのが好ましい。下部出口 4 0 8 及びこれに連結された下部導管 4 1 0 は、運転停止の間に反応器 2 0 をデインベントリーする (deinventory) (即ち、空にする) のに使用できる。好ましくは、1 つ又はそれ以上の下部出口 4 0 8 が、反応媒体 3 6 の高さの下 1 / 3 に、より好ましくは反応媒体 3 6 の下 1 / 4 に、最も好ましくは反応媒体の最も低い点に設けられる。

20

【 0 1 1 0 】

図 1 9 に示される高い位置のスラリー回収及び脱気システムの場合には、下部導管 4 1 0 及び出口 4 0 8 は、酸化の間に反応ゾーン 2 8 からスラリーを回収するのには用いられない。淀んだ流通導管を含む、スラリーの無通気及びそうでなければ攪拌されていない部分において、固形分は重力によって沈降する傾向があることが当業界で知られている。更に、沈降固体 (例えばテレフタル酸) は、沈澱及び / 又は結晶再編成を続けることによって大きい凝集塊の状態に固まる傾向があり得る。従って、下部流通導管 4 1 0 の目詰まりを回避するために、反応器 2 0 の通常運転の間に、脱気容器 4 0 0 の底部からの脱気スラリーをわずかに用いて、下部導管 4 1 0 が連続的に又は断続的にフラッシュされることができる。導管 4 1 0 にこのようなフラッシュを提供するための好ましい手段は、導管 4 1 0 中のバルブ 4 1 2 を定期的に関き、ごくわずかの脱気スラリーを導管 4 1 0 を通して下部開口部 4 0 8 を経て反応ゾーン 2 8 まで流すことである。バルブ 4 1 2 が完全に又は部分的に関かれている場合であっても、下部導管 4 1 0 を通って流れて反応ゾーン 2 8 に戻る脱気スラリーはごくわずかである。下部導管 4 1 0 のフラッシュに用いられない脱気スラリーの残りの部分は、更に下流の処理 (例えば精製) のために反応器 2 0 から離れて導管 4 1 4 を経て運搬される。

30

40

【 0 1 1 1 】

相当期間にわたる (例えば、> 1 0 0 時間) 気泡塔型反応器 2 0 の通常運転の間において、下部導管 4 1 0 のフラッシュに使用される脱気スラリーの量は、脱気容器 4 0 0 の底部からの生成された総脱気スラリーの 5 0 重量 % 未満、より好ましくは約 2 0 重量 % 未満、最も好ましくは 5 重量 % 未満であるのが望ましい。更に、相当期間にわたって、下部導管 4 1 0 のフラッシュに用いられる脱気スラリーの平均質量流速は、反応ゾーン 2 8 への被酸化性化合物の平均質量流速の約 4 倍未満、より好ましくはその平均質量流速の約 2 倍未満、更に好ましくはその平均質量流速未満、最も好ましくはその平均質量流速の 0 . 5 倍未

50

満であるのが望ましい。

【0112】

再び図19を参照すると、脱気容器400は、脱気ゾーン418を規定する実質的に直立の、好ましくは円筒形の側壁416を含む。脱気ゾーン418は、直径d及び高さhを有する。高さhは、通気された反応媒体が脱気容器400に入る位置と側壁の416の底部との間の垂直距離として測定される。脱気ゾーン418の高さh、直径d、面積及び容積は、好ましくは図16～18に示された脱気容器300の脱気ゾーン312に関して前述したのと実質的に同じである。更に、脱気ゾーン400は、側壁416を脱気ゾーン418の上方に延長することによって形成される上部セクション420を含む。脱気容器400の上方部分420は任意の高さを有することができるが、好ましくは反応ゾーン28中の反応媒体36の液面に向かって上方向に又はその液面の上方まで伸びる。上部セクション420は、導管404を経て脱気容器400から出る前に気相が液体及び固相から適正に離脱する空間を有することを保証する。導管404は離脱された気相を反応器20の離脱ゾーンに戻すものとして示されているが、導管404は別法として出口導管402の上方の任意の高さにおいて容器シェル22に連結させることもできるであろうこともわかっている。場合によっては、脱気容器400からの離脱気相を、導管40中の除去された塔頂蒸気流と一緒にし且つ、更なる処理のために、下流に送るように、導管404は気体出口導管40に連結させることができるであろう。

10

【0113】

図20に目を転ずると、気泡塔型反応器20は、内部-外部混成型脱気容器500を含むものとして示されている。この構造においては、反応媒体36の一部が、容器シェル22の側壁中の非常に大きい高置開口部502を通して反応ゾーン28から回収される。次いで、回収された反応媒体36は、直径が比較的大きいエルボ導管504を通して運搬され、脱気容器500の頂部に入る。図20において、エルボ導管504は、容器シェル22の側壁に直角に接続されるものとして且つ約90°の角度のなだらかな湾曲部を含むものとして示されている。これは単なる1つの都合のよい構造であり；エルボ導管504は、前述のように気泡塔型反応器20を外部脱気容器500に有効に接続するのであれば、全ての点で異なってもよい。更に、エルボ導管504はバルブのような流れ分離手段を有効に含むことができる。

20

【0114】

脱気容器500において、気相は上向きに移動するのに対し、固相及び液相は下向きに移動する。上向きに移動する気相は、エルボ導管504に再び入り、次いで開口部502を通して反応ゾーン28中に戻る。従って、入ってくる反応媒体36と出て行く離脱気体との向流が開口部502において起こり得る。脱気されたスラリーは導管506を経て脱気容器500から出る。脱気容器500は、脱気ゾーン510を規定する実質的に直立の、好ましくは円筒形の側壁508を含む。脱気ゾーン510は、高さh及び直径dを有する。高置開口部502及びエルボ導管504は、脱気ゾーン510の直径dと同じか又はそれより大きい直径を有するのが好ましい。脱気ゾーン510の高さh、直径d、面積及び容積は好ましくは、図16～18に示された脱気容器300の脱気ゾーン312に関して前述したのと実質的に同一である。

30

40

【0115】

図19及び20は、反応ゾーン28において生成された固体生成物（例えば粗製テレフタル酸）が高位置出口を経て反応ゾーン28から回収される気泡塔型反応器20の一実施態様を示す。気泡塔型反応器20の底部より上方の高い位置からの通気反応媒体36の回収は、反応ゾーン28の底部52における通気が不十分な反応媒体36の体積及びよどみの回避を助けることができる。本発明の他の態様によれば、反応媒体36の頂部近くにおける反応媒体36中の酸素及び被酸化性化合物（例えばp-キシレン）の濃度は好ましくは、底部近くよりも低い。従って、高い位置における反応媒体36の回収は、反応器20から回収される未反応の反応体の量を減少させることによって収率を増大することができる。また、ここに開示されたような高STR及び化学組成の勾配で気泡塔型反応器20を

50

運転する場合には、反応媒体 36 の温度は垂直方向においてかなり変動する。このような条件下では、反応媒体 36 の温度は、典型的には反応ゾーン 28 の下端及び上端近くに極小を有する。下端近くでは、この極小は、酸化剤の全て又は一部が入る場所の近くにおける溶媒の蒸発に関連する。上端近くでは、この極小もやはり、溶媒の蒸発によるが、ここでは、反応媒体の下降圧力による。更に、追加の供給材料又は酸化剤が反応媒体に入れられる場所がどこであっても、上端と下端の間に他の極小が存在し得る。従って、酸化反応の発熱によって決定される 1 つ又はそれ以上の温度極大が反応ゾーン 28 の下端と上端の間に存在する。比較的高温の高い位置における反応媒体 36 の回収は下流の処理が比較的高温で行われる場合に特に有利であることができる。これは、下流の処理のための回収媒体の加熱に付随するエネルギーコストが減少するためである。

10

【0116】

従って、本発明の好ましい実施態様において、下流の処理が比較的高温で行われる場合には、特に反応媒体 36 は液相供給流及び / 又は気相酸化剤流の少なくとも 50 重量 % が反応ゾーン 28 に入る位置より上方に配置された 1 つ又は複数の高位置出口を経て気泡塔型反応器 20 から回収される。より好ましくは、反応媒体 36 は、液相供給流及び / 又は気相酸化剤流の実質的に全てが反応ゾーン 28 に入る位置より上方に配置された 1 つ又は複数の高位置出口を経て気泡塔型反応器 20 から回収される。好ましくは、気泡塔型反応器 20 から回収される固相成分及び液相成分の少なくとも 50 重量 % が 1 つ又は複数の高位置出口を経て回収される。より好ましくは、気泡塔型反応器 20 から回収される固相及び液相の実質的に全てが 1 つ又は複数の高位置出口を経て回収される。好ましくは、1 つ又は複数の高位置出口は、反応ゾーン 28 の下端 52 より上方に少なくとも約 1 D に位置する。より好ましくは、1 つ又は複数の高位置出口は、反応ゾーン 28 の下端 52 より上方に少なくとも約 2 D に位置する。最も好ましくは、1 つ又は複数の高位置出口は、反応ゾーン 28 の下端 52 より上方に少なくとも約 3 D に位置する。反応媒体 36 の高さを H とすると、1 つ又は複数の高位置出口は、垂直方向に約 0.2 H ~ 約 0.8 H に、より好ましくは約 0.3 H ~ 約 0.7 H に、最も好ましくは 0.4 H ~ 0.6 H に位置するのが好ましい。更に、反応ゾーンからの高位置出口における反応媒体の温度は、反応ゾーン 28 の下端 52 における反応媒体 36 の温度よりも少なくとも 1 高いのが好ましい。より好ましくは、反応ゾーン 28 の高位置出口における反応媒体 36 の温度は、反応ゾーン 28 の下端 52 における反応媒体 36 の温度よりも約 1.5 ~ 約 1.6 高い範囲である。最も好ましくは、反応ゾーン 28 の高位置出口における反応媒体 36 の温度は、反応ゾーン 28 の下端 52 における反応媒体 36 の温度よりも 2 ~ 12 高い範囲である。

20

30

【0117】

図 21 を参照すると、気泡塔型反応器 20 は、反応器 20 の底部に配置された代替の混成型脱気容器 600 を含むものとして示されている。この構造においては、通気された反応媒体 36 は、容器シェル 22 の下端 52 の比較的多き開口部 602 を通して反応ゾーン 28 から回収される。開口部 602 は、脱気容器 600 の開口した上端を規定する。脱気容器 600 において、気相は上向きに移動し、固相及び液相は下向きに移動する。下向きに移動する気相は、開口部 602 を通って反応ゾーン 28 に入る。従って、入っていく反応媒体 36 と出て行く離脱気体との向流が開口部 602 に発生する可能性がある。脱気されたスラリーは、導管 604 を経て脱気容器 600 から出る。脱気容器 600 は、脱気ゾーン 608 を規定する実質的に直立の、好ましくは円筒形の側壁 606 を含む。脱気ゾーン 608 は、高さ h 及び直径 d を有する。開口部 602 は、脱気ゾーン 608 の直径 d と同じか又はそれより大きい直径を有するのが好ましい。脱気ゾーン 608 の高さ h、直径 d、面積及び容積は好ましくは、図 16 ~ 18 に示された脱気容器 300 の脱気ゾーン 312 に関して前述したのと実質的に同じである。

40

【0118】

図 22 を参照すると、図 21 の気泡塔型反応器 20 が、代替酸化剤スパージャー 620 を含むものとして示されている。酸化剤スパージャー 620 は、リング部材 622 及び 1 対の入口導管 624、626 を含む。リング部材 622 は、好ましくは図 12 ~ 15 に関

50

して前述したリング部材 202 と実質的に同じ構造を有する。入口導管 624、626 は、容器シェル 22 の下部ヘッド 48 の開口部を通して下方に伸び、酸化剤流をリング部材 622 に酸化剤流を供給する。

【0119】

図 23 を参照すると、図 21 の気泡塔型反応器 20 が、反応ゾーン 28 中に酸化剤流を導入するためのスパージャーを含まない手段を含むものとして示されている。図 23 の構造においては、酸化剤流は、酸化剤用導管 630、632 を経て反応器 20 に供給される。酸化剤用導管 630、632 は、容器シェル 22 の下部ヘッド 48 中の個別の酸化剤用開口部 634、636 に連結される。酸化剤流は、酸化剤用開口部 634、636 を経て反応ゾーン 28 中に直接導入される。任意の衝突板 638、640 を、酸化剤流の流れを、それが反応ゾーン 28 に最初に入ってすぐにそらすように設けることができる。

10

【0120】

前述のように、反応媒体中の高濃度の被酸化性化合物のゾーンは不純物を形成するおそれがあるので、酸化反応器は、このようなゾーンを回避するように構成され且つ運転されるのが好ましい。反応媒体中における被酸化性化合物（例えば p - キシレン）の初期分散を改善する 1 つの方法は、液体による被酸化性化合物の希釈である。被酸化性化合物の希釈に用いられる液体は、被酸化性化合物が反応ゾーンに供給される位置から相当離れた位置の反応媒体の一部を源とすることができる。反応媒体の離れた部分からのこの液体は、主反応器にその内部及び / 又は外部で配設された流通導管を経て被酸化性化合物の入口の位置の近傍の位置に再循環させることができる。

20

【0121】

図 24 及び 25 は、内部導管（図 24）又は外部導管（図 25）を用いて、反応媒体の離れた部分から、被酸化性化合物の入口近くの位置に液体を循環させる 2 つの好ましい方法を示す。入口（即ち、液体が導管に入る 1 つ又は複数の開口部）から出口（即ち、液体が導管から排出される 1 つ又は複数の開口部）までの流通導管の長さは、好ましくは約 1 m 超、より好ましくは約 3 m 超、更に好ましくは約 6 m 超、最も好ましくは 9 m 超である。しかし被酸化性化合物供給材料が最初に放出される容器の真上又はすぐ横におそらく位置するであろう別の容器から液体が得られる場合には、導管の実際の長さはそれほど関係なくなる。反応媒体の少なくとも一部を含む任意の別個の容器からの液体は、被酸化性化合物の初期希釈のための好ましい供給源である。

30

【0122】

供給源がどのようなものであっても、導管を通して流れる液体は、導管の少なくとも 1 つの出口に直接隣接した反応媒体よりも低い定常濃度の被酸化性化合物を有するのが好ましい。更に、導管を通して流れる液体は、液相中の被酸化性化合物の濃度が約 100, 000 ppmw 未満、より好ましくは約 10, 000 ppmw 未満、更に好ましくは約 1, 000 ppmw 未満、最も好ましくは 100 ppmw 未満であるのが望ましい。この場合、濃度は、被酸化性化合物供給材料のインクレメント（increment）及び任意の任意的な別の溶媒供給材料を導管に添加する前に測定される。被酸化性化合物供給材料のインクレメント及び任意の溶媒供給材料の添加後に測定される場合には、反応媒体に入る、一緒になった流体流は、液相中の被酸化性化合物の濃度が約 300, 000 ppmw 未満、より好ましくは約 50, 000 ppmw 未満、最も好ましくは 10, 000 ppmw 未満であるのが望ましい。

40

【0123】

循環される液体が反応媒体内における被酸化性化合物の望ましい全勾配を抑えるように、導管中の流れを十分に低い速度に保持するのが望ましい。これに関連して、（被酸化性化合物のインクレメントが最初に放出される反応ゾーン中の液相の質量）対（導管を通して流れる液体の質量流速）の比は約 0.3 分超、より好ましくは約 1 分超、更に好ましくは約 2 ~ 約 120 分、最も好ましくは 3 ~ 60 分であるのが望ましい。

【0124】

液体を導管を通して強制的に流すための多くの手段がある。好ましい手段には、重力、

50

駆動流体として気体若しくは液体又は両者を用いる全ての型のエダクター、全ての型の機械ポンプがある。エダクターを用いる場合には、本発明の一実施態様は、駆動流体として、被酸化性化合物の供給材料（液体又は気体）、酸化剤の供給材料（気体）、溶媒の供給材料（液体）及びポンプ輸送される反応媒体の源（スラリー）からなる群から選ばれた少なくとも１種の流体を用いる。別の実施態様は、駆動流体として、被酸化性化合物の供給材料、酸化剤の供給材料及び溶媒の供給材料からなる群から選ばれた少なくとも２種の流体を用いる。更に別の実施態様は、駆動流体として、被酸化性化合物の供給材料、酸化剤の供給材料及び溶媒の供給材料の組合せを用いる。

【０１２５】

循環導管の適当な直径は、搬送される材料の量及び性質、流れを強制的に動かすのに利用できるエネルギー及び資本コストの検討によって変動できる。このような導管の最小直径は、約０．０２ｍ超、より好ましくは約０．０６～約２ｍ、最も好ましくは０．１２～０．８ｍであるのが望ましい。

【０１２６】

前述のように、導管を通る流れは、特定の好ましい範囲に制御することが望ましい。流通導管を造る間に適当な一定の形状寸法を決めることによってこの制御に影響を与える多くの手段が当業界で知られている。別の好ましい実施態様は、特に全ての種類及び銘柄のバルブ、任意の手段による手動運転及び電動運転、センサーからの又はセンサーを用いないフィードバック制御ループを含む、運転中に可変である形状寸法の使用である。稀釈液体の流れを制御するための別の好ましい手段は、導管の入り口と出口の間のエネルギー入力を変動させることである。好ましい手段には、エダクターへの１種又はそれ以上の駆動流体の流速の変更、ポンプ駆動機構へのエネルギー入力の変更及び重量を用いる場合には密度差又は高度差の変更がある。これらの好ましい手段は、また、あらゆる組合せで使用できる。

【０１２７】

反応媒体からの液体の循環に使用される導管は、当業界で知られた任意の型であることができる。一実施態様は、全部又は一部が従来の配管材料を用いて造られた導管を使用する。別の実施態様は、全部又は一部が反応器壁を導管の一部として用いて造られた導管を用いる。導管は、反応器の境界線内に全て閉じこめられた構造である（図２４）こともできるし、或いは全てが反応器の外に造られる（図２５）こともできるし、或いは反応器の内部と外部の両方の部分を含むこともできる。

【０１２８】

本発明者らは、比較的大きい反応器においては、特に導管を通して液体を移動させるために種々の設計の複数の導管を有することが望ましい場合があることを考慮している。更に、導管の１つ又は全てに対して複数の位置で複数の導管を設けるのが望ましい場合がある。本発明の他の態様によれば、設計の詳細が、被酸化性化合物の定常濃度の望ましい全勾配を、被酸化性化合物供給材料の望ましい初期稀釈とバランスさせるであろう。

【０１２９】

図２４及び２５は共に、導管に連結された脱気容器を使用する設計を示す。この脱気容器は、入ってくる被酸化性化合物の稀釈に用いられる反応媒体の部分が、実質的に脱気されたスラリーであることを保証する。しかし、入ってくる被酸化性化合物の稀釈に用いられる液体又はスラリーは、脱気された形態だけでなく通気された形態であることもできることがわかっている。

【０１３０】

被酸化性化合物供給材料の稀釈を生じるために、導管を通して流れる液体を用いることは、気泡塔型反応器において特に有用である。更に、気泡塔型反応器においては、導管の出口が被酸化性化合物の添加位置の充分近くに存在するならば、被酸化性化合物供給材料を導管中に直接添加しなくても、被酸化性化合物の初期稀釈に十分なメリットが達成されることができる。このような実施態様において、導管の出口は、被酸化性化合物の最も近い添加位置の約２７導管出口直径以内、より好ましくは約９導管出口直径以内、更に好ま

しくは約3導管出口直径以内、最も好ましくは1導管出口直径以内に位置するのが望ましい。

【0131】

また、フローエダクターは、反応媒体の離れた部分から稀釈液体を得るための導管を用いなくても、本発明の一実施態様に係る気泡塔型酸化反応器中における被酸化性化合物供給材料の初期稀釈に有用であることができることを発見した。このような場合には、エダクターは反応媒体内部に位置し、反応媒体からエダクターのスロート中への開放通路を有する。エダクターのスロートにおいては、低い圧力が隣接反応媒体を吸い込む。2つの可能なエダクター構造の例が図26及び27に示される。これらのエダクターの好ましい実施態様において、被酸化性化合物の最も近い供給位置は、エダクターのスロートの約4m以内、より好ましくは約1m以内、最も好ましくは0.3m以内である。別の実施態様において、被酸化性化合物は加圧下で駆動流体として供給される。更に別の実施態様においては、溶媒又は酸化剤が、加圧下で被酸化性化合物と共に追加駆動流体として供給される。更に別の実施態様においては、溶媒及び酸化剤の両方が、加圧下で被酸化性化合物と共に追加駆動流体として供給される。

10

【0132】

本発明者らは、比較的大きい反応器においては、特に反応媒体内部の種々の位置に配置された種々の設計の複数のエダクターを有するのが望ましい場合があることを考慮している。本発明の他の態様によれば、設計の詳細が、被酸化性化合物の定常濃度中の望ましい全勾配と、被酸化性化合物供給材料の望ましい初期稀釈とをバランスさせるであろう。更に、本発明者らは、エダクターから出るフローブルームは任意の方向に向けられることができることを考慮している。複数のエダクターを用いる場合には、各エダクターは独立して、これもやはり任意の方向に向けられることができる。

20

【0133】

前述のように、図1～27に関して前述した、気泡塔型反応器20のいくつかの物理的特徴及び操作上の特徴は、反応媒体36の圧力、温度及び反応体（即ち、酸素及び被酸化性化合物）濃度の垂直勾配を実現する。前述の通り、これらの垂直勾配は、全体にわたって比較的均一な圧力、温度及び反応体濃度のよく混合された反応媒体を好む従来の酸化方法に比較して、より効率的且つ経済的な酸化方法を実現できる。本発明の一実施態様に係る酸化系を用いることによって可能となる酸素、被酸化性化合物（例えばp-キシレン）及び温度の垂直勾配について、これからより詳細に記載する。

30

【0134】

図28を参照すると、気泡塔型反応器20中における酸化の間に反応媒体36中に存在する反応体濃度勾配を定量化するために、反応媒体36の全容積は、等容積の30個の別々の水平スライスに理論的に分割することができる。図28は、反応媒体36を等容積の30個の別個の水平スライスに分割する概念を示す。最上部及び最下部の水平スライスを除いて、各水平スライスは、頂部及び底部で仮想水平面と境界を接し且つ側面で反応器20の壁と境界を接する別々の容積である。最上部の水平スライスは、底部で仮想水平面と境界を接し且つ頂部で反応媒体36の上面と境界を接する。最下部の水平スライスは、上端で仮想水平面と境界を接し且つ底部で容器シェルの底部と境界を接する。反応媒体36を等容積の30個の別々の水平スライスに理論的に分割すると、各水平スライスの時間平均及び容積平均濃度が算出することができる。30個の全水平スライスの最大濃度を有する単一の水平スライスを、「C-max水平スライス」とすることができる。C-max水平スライスの上に位置し且つC-max水平スライスの上に位置する全水平スライスの最小濃度を有する単一の水平スライスを、「C-min水平スライス」とすることができる。次いで、垂直方向の濃度勾配が、(C-max水平スライス中の濃度)対(C-min水平スライス中の濃度)の比として計算することができる。

40

【0135】

酸素濃度勾配の定量化に関しては、反応媒体36を等容積の30個の別々の水平スライスに理論的に分割する場合に、O₂-max水平スライスを、30個の全水平スライスの

50

最大酸素濃度を有するものと見なし； O_2 - min 水平スライスを、 O_2 - max 水平スライスの上方に位置する水平スライスの最小酸素濃度を有するものと見なす。水平スライスの酸素濃度は、反応媒体 36 の気相中で、時間平均及び容積平均モル湿潤ベースで測定される。（ O_2 - max 水平スライスの酸素濃度）対（ O_2 - min 水平スライスの酸素濃度）の比は、約 2 : 1 ~ 約 25 : 1、より好ましくは約 3 : 1 ~ 約 15 : 1、最も好ましくは 4 : 1 ~ 10 : 1 の範囲であるのが望ましい。

【0136】

典型的には、 O_2 - max 水平スライスは反応媒体 36 の底部近くに位置し、 O_2 - min 水平スライスは反応媒体の頂部近くに位置するであろう。好ましくは、 O_2 - min 水平スライスは、30 個の別々の水平スライスのうち最も上の 5 個の水平スライスの 1 つである。最も好ましくは、 O_2 - min 水平スライスは、図 28 に示されるように、30 個の別々の水平スライスのうち最も上の 1 つである。好ましくは、 O_2 - max 水平スライスは、30 個の別々の水平スライスのうち最も下の 10 個の水平スライスのうちの 1 つである。最も好ましくは、 O_2 - max 水平スライスは、30 個の別々の水平スライスのうち最も下の 5 個の水平スライスのうちの 1 つである。例えば、図 28 は、 O_2 - max スライスを、反応器 20 の底部から 3 つめの水平スライスとして示している。 O_2 - min 水平スライスと O_2 - max 水平スライスとの間の垂直間隔は、少なくとも約 2 W、より好ましくは少なくとも約 4 W、最も好ましくは少なくとも 6 W であるのが望ましい。 O_2 - min 水平スライスと O_2 - max 水平スライスとの間の垂直間隔は、少なくとも約 0.2 H、より好ましくは少なくとも約 0.4 H、最も好ましくは少なくとも 0.6 H であるのが望ましい。

【0137】

O_2 - min 水平スライスの湿潤ベースでの時間平均及び容積平均酸素濃度は、好ましくは約 0.1 ~ 約 3 モル%、より好ましくは約 0.3 ~ 約 2 モル%、最も好ましくは 0.5 ~ 1.5 モル% の範囲である。 O_2 - max 水平スライスの時間平均及び容積平均酸素濃度は、好ましくは約 4 ~ 約 20 モル%、より好ましくは約 5 ~ 約 15 モル%、最も好ましくは 6 ~ 12 モル% の範囲である。気体出口 40 を経て反応器 20 から排出される気体流出物中の酸素の、乾燥ベースでの時間平均濃度は、好ましくは約 0.5 ~ 約 9 モル%、より好ましくは約 1 ~ 約 7 モル%、最も好ましくは 1.5 ~ 5 モル% の範囲である。

【0138】

酸素濃度は反応媒体 36 の頂部に向かって非常に著しく減衰するので、酸素要求量は反応媒体 36 の頂部において減少するのが望ましい。反応媒体 36 の頂部近くにおける酸素要求量のこのような減少は、被酸化性化合物の最小濃度が反応媒体 36 の頂部近くに位置する、被酸化性化合物（例えば p - キシレン）濃度の垂直勾配を作り出すことによって達成されることができる。

【0139】

被酸化性化合物（p - キシレン）の濃度勾配の定量化に関しては、反応媒体 36 を等容積の 30 個の別々の水平スライスに理論的に分割する場合に、OC - max 水平スライスを、30 個の全水平スライスの最大被酸化性化合物濃度を有するものと見なし；OC - min 水平スライスを、OC - max 水平スライスの上方に位置する水平スライスの最小被酸化性化合物濃度を有するものと見なす。水平スライスの被酸化性化合物濃度は、液相中で時間平均及び容積平均質量分率ベースで測定される。（OC - max 水平スライスの被酸化性化合物濃度）対（OC - min 水平スライスの被酸化性化合物濃度）の比は、約 5 : 1 超、より好ましくは約 10 : 1 超、更に好ましくは約 20 : 1 超、最も好ましくは 40 : 1 ~ 1000 : 1 の範囲であるのが望ましい。

【0140】

典型的には、OC - max 水平スライスは反応媒体 36 の底部近くに位置し、OC - min 水平スライスは反応媒体 36 の頂部近くに位置するであろう。好ましくは、OC - min 水平スライスは、30 個の別々の水平スライスのうち最も上の 5 個の水平スライスの 1 つである。最も好ましくは、OC - min 水平スライスは、図 28 に示されるように、

30個の別々の水平スライスの最も上の1つである。好ましくは、OC-max水平スライスは、30個の別々の水平スライスのうち最も下の10個の水平スライスのうち1つである。最も好ましくは、OC-max水平スライスは、30個の別々の水平スライスのうち最も下の5個の水平スライスの1つである。例えば、図28は、OC-maxスライスを、反応器20の底部から5つめの水平スライスとして示す。OC-min水平スライスとOC-max水平スライスとの間の垂直間隔は少なくとも約2W(Wは反応媒体36の最大幅である)であるのが好ましい。より好ましくは、OC-min水平スライスとOC-max水平スライスとの間の垂直間隔は少なくとも約4W、最も好ましくは少なくとも6Wである。反応媒体36の高さをHとすると、OC-min水平スライスとOC-max水平スライスとの間の垂直間隔は、少なくとも約0.2H、より好ましくは少なくとも約0.4H、最も好ましくは少なくとも0.6Hであるのが望ましい。

10

【0141】

OC-min水平スライスの液相中の時間平均及び容積平均被酸化性化合物(例えばp-キシレン)濃度は、好ましくは約5,000ppmw未満、より好ましくは約2,000ppmw未満、更に好ましくは約400ppmw未満、最も好ましくは1~100ppmwの範囲である。OC-max水平スライスの液相中の時間平均及び容積平均被酸化性化合物濃度は、好ましくは約100~約10,000ppmw、より好ましくは約200~約5,000ppmw、最も好ましくは500~3,000ppmwの範囲である。

【0142】

気泡塔型反応器20は、被酸化性化合物の濃度に垂直勾配を与えるのが好ましいが、液相中の被酸化性化合物濃度が1,000ppmw超である反応媒体36の容量%を最小にするのも好ましい。液相中の被酸化性化合物濃度が1,000ppmw超である反応媒体36の時間平均容量%は、好ましくは約9%未満、より好ましくは約6%未満、最も好ましくは3%未満である。液相中の被酸化性化合物濃度が2,500ppmw超である反応媒体36の時間平均容量%は、好ましくは約1.5%未満、より好ましくは約1%未満、最も好ましくは0.5%未満である。液相中の被酸化性化合物濃度が10,000ppmw超である反応媒体36の時間平均容量%は、好ましくは約0.3%未満、より好ましくは約0.1%未満、最も好ましくは0.03%未満である。液相中の被酸化性化合物濃度が25,000ppmw超である反応媒体36の時間平均容量%は、好ましくは約0.03%未満、より好ましくは約0.015%未満、最も好ましくは0.007%未満である。本発明者らは、高レベルの被酸化性化合物を有する反応媒体36の容積が単一の連続した容積中に存在する必要がないことを考慮している。多くの時間において、気泡塔型反応器中のカオス的フローパターン(chaotic flow pattern)が、高レベルの被酸化性化合物を有する反応媒体36の2つ又はそれ以上の連続しているが差別される部分を同時に生じる。時間平均において用いられる各時間において、総反応媒体の0.0001容量%より大きい、このような連続しているが差別される全ての容積が、液相中に高レベルの被酸化性化合物濃度を有する総容積の測定のために合計される。

20

30

【0143】

前述の、酸素及び被酸化性化合物の濃度勾配に加えて、温度勾配が反応媒体36中に存在するのが好ましい。再び図28を参照すると、この温度勾配は、濃度勾配と同様にして、反応媒体36を等容積の30個の別々の水平スライスに理論的に分割し且つ各スライスの時間平均及び体積平均温度を測定することによって定量化できる。最も下の15個の水平スライスのうち最低温度を有する水平スライスを次に「T-min水平スライス」とすることができ、T-min水平スライスの上に位置し且つT-min水平スライスの上方の全スライスの最大温度を有する水平スライスを次に「T-max水平スライス」とすることができ、T-max水平スライスの温度は、T-min水平スライスの温度よりも少なくとも約1 高いのが好ましい。より好ましくは、T-max水平スライスの温度は、T-min水平スライスの温度よりも約1.25~約12 高い範囲である。最も好ましくは、T-max水平スライスの温度は、T-min水平スライスの温度よりも2~8 高い範囲である。T-max水平スライスの温度は、好ましくは約125~約200

40

50

、より好ましくは約 140 ~ 約 180 、最も好ましくは 150 ~ 170 の範囲である。

【0144】

典型的には、T - max 水平スライスは反応媒体 36 の中央近くに位置し、T - min 水平スライスは反応媒体 36 の底部近くに位置するであろう。好ましくは、T - min 水平スライスは、15 個の最も低い水平スライスのうち最も下の 10 個の水平スライスの 1 つである。最も好ましくは、T - min 水平スライスは、15 個の最も低い水平スライスのうち最も下の 5 個の水平スライスの 1 つである。例えば、図 28 は、T - min 水平スライスを、反応器 20 の底部から 2 番目の水平スライスとして示している。好ましくは、T - max 水平スライスは 30 個の別々の水平スライスのうち中央の 20 個の水平スライスの 1 つである。最も好ましくは、T - min 水平スライスは 30 個の別々の水平スライスのうち中央の 14 個の水平スライスの 1 つである。例えば、図 28 は、T - max 水平スライスを反応器 20 の底部から 20 番目の水平スライス（即ち中央の 10 個の水性スライスの 1 つ）として示す。T - min 水平スライスと T - max 水平スライスとの間の垂直間隔は、少なくとも約 2 W、より好ましくは少なくとも約 4 W、最も好ましくは少なくとも 6 W であるのが望ましい。T - min 水平スライスと T - max 水平スライスとの間の垂直間隔は、少なくとも約 0.2 H、より好ましくは少なくとも約 0.4 H、最も好ましくは少なくとも 0.6 H であるのが望ましい。

10

【0145】

前述のように、垂直温度勾配が反応媒体 36 中に存在する場合には、反応媒体の温度が最も高い高位置において反応媒体 36 を回収するのが、回収生成物が比較的高温の更なる下流処理に供される場合には特に、有利であることができる。従って、図 19 及び 20 に示されるように、反応媒体 36 が 1 個又はそれ以上の高置出口を経て反応ゾーン 28 から回収される場合には、高置出口は T - max 水平スライスの近くに位置するのが好ましい。高置出口は、好ましくは T - max 水平スライスの 10 水平スライス以内、より好ましくは T - max 水平スライスの 5 水平スライス以内、最も好ましくは T - max 水平スライスの 2 水平スライス以内に位置する。

20

【0146】

ここに記載した本発明の特徴の多くは、単一酸化反応器を用いるシステムだけでなく、多重酸化反応器システムにおいて使用できることを考慮している。更に、ここに記載した本発明のいくつかの特徴は、気泡攪拌反応器（即ち気泡塔型反応器）だけでなく、機械的攪拌酸化反応器及び / 又は流動攪拌酸化反応器にも使用できる。例えば、本発明者らは、反応媒体全体にわたる酸素濃度及び / 又は酸素消費速度の段階付け / 変動に関連したいくつかの利点を発見した。反応媒体における酸素濃度 / 消費の段階付けによって実現される利点は、反応媒体の総容積が単一容器又は複数の容器いずれに含まれていても実現させることができる。更に、反応媒体中温酸素濃度 / 消費の段階付けによって実現される利点は、反応器が機械的攪拌、流動攪拌及び / 又は気泡攪拌のいずれであっても、実現させることができる。

30

【0147】

反応媒体中の濃度及び / 又は消費速度の段階付けの程度を定量化する 1 つの方法は、反応媒体の 2 つ又はそれ以上の別個の 20 % 連続容積を比較することである。これらの 20 % 連続容積は、特定の形状によって規定される必要はない。しかし、各 20 % 連続容積は、反応媒体の連続した容積から形成されなければならない（即ち各容積は「連続的」である）、20 % 連続容積は互いに重なり合ってはならない（即ち容積は「別個である」）。図 29 ~ 31 は、これらの別個の 20 % 連続容積が同一反応器中に位置する（図 29）こともできるし、或いは複数の反応器中に位置する（図 30 及び 31）こともできることを示す。図 29 ~ 31 に示される反応器は機械的攪拌反応器、流動攪拌反応器及び / 又は気泡攪拌反応器であることができることが考慮される。一実施態様において、図 29 ~ 31 に示される反応器は、気泡攪拌反応器（即ち気泡塔型反応器）であるのが好ましい。

40

【0148】

50

図 29 を参照すると、反応器 20 は反応媒体 36 を含むものとして示されている。反応媒体 36 は、第 1 の別個の 20 % 連続容積 37 と第 2 の別個の 20 % 連続容積 39 を含む。

【0149】

図 30 を参照すると、多重反応器システムが、第 1 反応器 720 a 及び第 2 反応器 720 b を含むものとして示されている。反応器 720 a, b は協力して反応媒体 736 の総容積を含む。第 1 反応器 720 a は第 1 反応媒体部分 736 a を含み、第 2 反応器 720 b は第 2 反応媒体部分 736 b を含む。反応媒体 736 の第 1 の別個の 20 % 連続容積 737 は第 1 反応器 720 a 内に規定されるものとして示されており、反応媒体 736 の第 2 の別個の 20 % 連続容積 739 は第 2 反応器 720 b 内に規定されるものとして示されている。

10

【0150】

図 31 を参照すると、多重反応器システムが第 1 反応器 820 a、第 2 反応器 820 b 及び第 3 反応器 820 c を含むものとして示されている。反応器 820 a、b、c は協力して反応媒体 836 の総容積を含む。第 1 反応器 820 a は第 1 反応媒体部分 836 a を含み；第 2 反応器 820 b は第 2 反応媒体部分 836 b を含み；第 3 反応器 820 c は第 3 反応媒体部分 836 c を含む。反応媒体 836 の第 1 の別個の 20 % 連続容積 837 は、第 1 反応器 820 a 内に規定されるものとして示され；反応媒体 836 の第 2 の別個の 20 % 連続容積 839 は第 2 反応器 820 b 内に規定されるものとして示され；反応媒体 836 の第 3 の別個の 20 % 連続容積 841 は第 3 反応器 820 c 内に規定されるものとして示されている。

20

【0151】

反応媒体中の酸素利用可能性の段階付けは、気相中に最も豊富な酸素モル分率を有する反応媒体の 20 % 連続容積を参照し且つ気相中に最も欠乏した酸素モル分率を有する反応媒体の 20 % 連続容積を参照することによって、定量化させることができる。気相中に最高酸素濃度を含む反応媒体の別個の 20 % 連続容積の気相中において、湿潤ベースの時間平均及び容積平均酸素濃度は、好ましくは約 3 ~ 約 18 モル %、より好ましくは約 3 . 5 ~ 約 14 モル %、最も好ましくは 4 ~ 10 モル % の範囲である。気相中に最低酸素濃度を含む反応媒体の別個の 20 % 連続容積の気相中において、湿潤ベースの時間平均及び容積平均酸素濃度は、好ましくは約 0 . 3 ~ 約 5 モル %、より好ましくは約 0 . 6 ~ 約 4 モル %、最も好ましくは 0 . 9 ~ 3 モル % の範囲である。更に、（反応媒体の最も豊富な 20 % 連続容積中の、湿潤ベースの時間平均及び容積平均酸素濃度）対（反応媒体の最も欠乏した 20 % 連続容積中の、湿潤ベースの時間平均及び容積平均酸素濃度）の比は、好ましくは約 1 . 5 ~ 約 20 : 1、より好ましくは約 2 : 1 ~ 約 12 : 1、最も好ましくは 3 : 1 ~ 9 : 1 の範囲である。

30

【0152】

反応媒体中の酸素消費速度の段階付けは、最初に前述した酸素 - S T R に換算して定量化することができる。酸素 - S T R は前には全体的な意味で（即ち全反応媒体の平均酸素 - S T R の観点から）記載したが；反応媒体全体にわたる酸素消費速度の段階付けを定量化するために、酸素 - S T R は局所的な意味でも（即ち反応媒体の一部）考慮されることができる。

40

【0153】

本発明者らは、反応媒体中の圧力及び反応媒体の気相中の分子状酸素のモル分率に関して本明細書中に開示した望ましい勾配とほぼ調和して、反応媒体全体にわたって酸素 - S T R を変動させることが非常に有用であることを発見した。従って、（反応媒体の第 1 の別個の 20 % 連続容積の酸素 - S T R）対（反応媒体の第 2 の別個の 20 % 連続容積の酸素 - S T R）の比は、約 1 . 5 : 1 ~ 約 20 : 1、より好ましくは約 2 : 1 ~ 約 12 : 1、最も好ましくは 3 : 1 ~ 9 : 1 の範囲であるのが望ましい。一実施態様において、「第 1 の別個の 20 % 連続容積」は、「第 2 の別個の 20 % 連続容積」よりも、分子状酸素が反応媒体中に最初に導入される位置の近くに位置する。部分酸化反応媒体が気泡塔型酸化

50

反応器中に含まれるにせよ、反応媒体中の気相中において圧力及び／又は分子状酸素のモル分率に勾配が生じる任意の他の型の反応器（例えば、ほぼ水平のバッフルアセンブリによって場合によっては増大される、強力な半径方向流を有する複数のインペラーを用いて達成される複数の垂直に配置された攪拌ゾーンを有する機械的攪拌容器：垂直に配置された各攪拌ゾーン内に酸化剤流のかなりの逆混合が起こり得るのにもかかわらず、また、垂直に配置された隣接攪拌ゾーン間で酸化剤流の多少の逆混合が起こり得るのにもかかわらず、酸化剤流は反応器の下部近くの供給材料からほぼ上向きに上昇する）に含まれるにせよ、酸素 - S T R のこれらの大きい勾配は望ましい。即ち、反応媒体の気相中において圧力及び／又は分子状酸素のモル分率に勾配が存在する場合には、本発明者らは、ここに開示した手段によって、溶存酸素の化学的要求量に同様な勾配を作り出すことが望ましいことを発見した。

10

【 0 1 5 4 】

局所的酸素 - S T R を変動させるための好ましい手段は、本発明の他の開示に従って被酸化性化合物の濃度勾配を制御するために反応媒体の液相の混合を制御すること及び被酸化性化合物の供給位置を制御することである。局所的酸素 - S T R を変動させるための他の有用な手段は、局所的な温度差を生じることによって及び触媒及び溶媒成分の局所的混合物を変化させることによって（例えば、反応媒体の特定部分に蒸発冷却を引き起こすために追加気体を導入することによって、及び反応媒体の特定部分の活性を低下させるために比較的多量の水を含む溶媒流を添加することによって）、反応活性の差を生じることを含む。

20

【 0 1 5 5 】

図 3 0 及び 3 1 に関して前述したように、部分酸化反応を、多重反応器中で有効に実施することができる。この多重反応器中においては、第 1 反応器から出る分子状酸素の少なくとも一部分が、好ましくは少なくとも 2 5 % が、より好ましくは少なくとも 5 0 % が、最も好ましくは少なくとも 7 5 % が、第 1 / 上流反応器を出る分子状酸素の追加インクレメントを、好ましくは 1 0 モル % 超を、より好ましくは 2 0 % 超を、最も好ましくは 4 0 % 超を消費するために、1 つ又はそれ以上のその後の反応器に導かれる。1 つの反応器から他の反応器への分子状酸素のこのような連続流れを用いる場合には、第 1 反応器は、その後の反応器の少なくとも 1 つよりも高い反応強度で、好ましくは（第 1 反応器内の容器平均酸素 - S T R ）対（その後の反応器内の容器平均酸素 - S T R ）の比を約 1 . 5 : 1 ~ 約 2 0 : 1 の範囲、より好ましくは約 2 : 1 ~ 約 1 2 : 1 の範囲、最も好ましくは 3 : 1 ~ 9 : 1 の範囲として運転するのが望ましい。

30

【 0 1 5 6 】

前述のように、本発明によれば、全ての型の第 1 反応器（例えば気泡塔型反応器、機械的攪拌反応器、逆混合反応器、内部段階的（internally staged）反応器、プラグフロー型反応器など）及び第 1 反応器と異なる型であってもなくてもよい、全ての型のその後の反応器が、その後の反応器への分子状酸素の連続流れに有用である。容器平均酸素 - S T R をその後の反応器内で低下させるための手段は、低温、低濃度の被酸化性化合物及び触媒成分と溶媒との特定の混合物（例えば、低濃度のコバルト、増大された濃度の水及び少量のイオン性銅のような触媒抑制剤の添加）の低反応活性を有効に含む。

40

【 0 1 5 7 】

第 1 反応器からその後の反応器への流れる際には、酸化剤流は、圧縮若しくは減圧、冷却若しくは加熱及び任意の量若しくは任意の種類の質量付加若しくは質量除去のような、当業界で知られた任意の手段によって処理することができる。しかし、第 1 反応器の頂部の絶対圧力が約 2 . 0 メガパスカル未満、より好ましくは約 1 . 6 メガパスカル未満、最も好ましくは 1 . 2 メガパスカル未満である場合には、その後の反応器中の低下した容器平均酸素 - S T R の使用が特に有用である。更に、その後の反応器中の低下していく容器平均酸素 - S T R の使用は、（第 1 反応器の上部の絶対圧力）対（少なくとも 1 つのその後の反応器の上部の絶対圧力）の比が約 0 . 5 : 1 ~ 6 : 1、より好ましくは約 0 . 6 ~ 約 4 : 1、最も好ましくは 0 . 7 : 1 ~ 2 : 1 の範囲である場合に特に有用である。その

50

後の反応器におけるこれらの下限未満への圧力低下は分子状酸素の利用可能性を過度に低下させ、これらの上限を超える圧力上昇は、酸化剤の新規供給の使用に比較してますますコストが高くなる。

【0158】

容器平均酸素 - S T R が低下していく、その後の反応器への分子状酸素の連続流れを用いる場合には、被酸化性化合物、溶媒及び酸化剤の新規供給流がその後の反応器中及び / 又は第 1 反応器中に流入することができる。反応媒体に液相及び固相が存在するならば、反応媒体の液相及び固相の流れは反応器間で任意の向きに流れることができる。第 1 反応器を出て次の反応器に入る気相の全て又は一部は、第 1 反応器からの反応媒体に液相又は固相が存在するならば、第 1 反応器からの反応媒体の液相又は固相の一部から分離されて又はそれと混合されて流れることができる。液相及び固相が存在するならば、液相及び固相を含む生成物流の流れを、システム中の任意の反応器中の反応媒体から回収することができる。

10

【0159】

再び、図 1 ~ 2 9 を参照すると、酸化は、好ましくは気泡塔型反応器中で、本明細書に開示した好ましい実施態様に従って、従来の酸化反応器とは著しく異なる条件下で実施する。本明細書に開示した好ましい実施態様に従って気泡塔型反応器 2 0 を用いて p - キシレンの粗製テレフタル酸 (C T A) への液相部分酸化を行う場合には、局所反応強度の空間分布、局所蒸発強度の空間分布 (spatial profile) 及び局所温度の空間分布が、反応媒体内の液体のフローパターン及び好ましい比較的低い酸化温度と組合さって、独特で且つ有利な性質を有する C T A 粒子の形成に寄与する。

20

【0160】

図 3 2 A 及び 3 2 B は、本発明の一実施態様に従って製造されたベース C A T 粒子を示す。図 3 2 A は、ベース C T A 粒子を倍率 5 0 0 倍で示し、図 3 2 B はベース C T A 粒子の 1 つを拡大して、その粒子を倍率 2 , 0 0 0 倍で示す。おそらく図 3 2 B に最もよく示されるように、各ベース C T A 粒子は、典型的には、多数の小さい凝集 C T A 子粒子から形成され、従って、ベース C T A 粒子に比較的大きい表面積、高い空隙率、低い密度及び良好な溶解性を与える。特に断らない限り、以下に記載する本発明の C T A の種々の性質は、C T A の代表的なサンプルを用いて測定する。この代表サンプルは、重さが少なくとも 1 g であり、且つ / 又は少なくとも 1 0 , 0 0 0 個の個別の C T A 粒子から形成される。ベース C T A 粒子は典型的には約 2 0 ~ 約 1 5 0 ミクロン、より好ましくは約 3 0 ~ 約 1 2 0 ミクロン、最も好ましくは 4 0 ~ 9 0 ミクロンの範囲の平均粒度を有する。C T A 子粒子は典型的には約 0 . 5 ~ 約 3 0 ミクロン、より好ましくは約 1 ~ 約 1 5 ミクロン、最も好ましくは 2 ~ 5 ミクロンの範囲の平均粒度を有する。図 3 2 A 及び 3 2 B に示されるベース C T A 粒子比較的高い表面積は、B r a u n a u e r - E m m e t t - T e l l e r (B E T) 表面積測定法を用いて定量化することができる。好ましくは、ベース C T A 粒子は、少なくとも約 0 . 6 m² / g の平均 B E T 表面積をする。より好ましくは、ベース C T A 粒子は約 0 . 8 ~ 約 4 m² / g の範囲の平均 B E T 表面積をする。最も好ましくは、ベース C T A 粒子は 0 . 9 ~ 2 m² / g の範囲の平均 B E T 表面積をする。本発明の好ましい実施態様の最適化酸化方法によって形成されるベース C T A 粒子の物理的性質 (例えば粒度、B E T 表面積、空隙率及び溶解性) は、図 3 5 に関して以下に更に詳述するように、より効率的で且つ / 又は経済的な方法による C T A 粒子の精製を可能にする。

30

40

【0161】

前に示した平均粒度値は、偏光顕微鏡及び画像解析を用いて算出した。粒度分析に使用した装置は、4 x P l a n F l o u r N . A , 0 . 1 3 対物レンズの付いた N i k o n E 8 0 0 光学顕微鏡、S p o t R T (登録商標) デジタルカメラ、及びパー粗なるコンピューターで実行する I m a g e P r o P l u s (登録商標) V 4 . 5 . 0 . 1 9 画像解析ソフトウェアを含んでいた。粒度分析法は以下の主な工程を含んでいた：(1) C T A 粉末を鉱油中に分散させ；(2) この分散液の顕微鏡用スライド / カバースリップ (slip) を作成し；(3) 偏光顕微鏡 (直交ポラー条件 - 粒子は黒い背景に鮮やかな

50

物体として現れる)を用いてこのスライドを検査し;(4)各サンプル標本について異なる画像を取り込み(フィールドサイズ=3×2.25mm;ピクセルサイズ=1.84ミクロン/ピクセル);(5)Image Pro Plus(登録商標)ソフトウェアを用いて画像解析を実施し;(6)粒子の寸法を表計算ソフトにエクスポートし;そして(7)表計算ソフトにおいて統計に基づく特性決定を行う。「Image Pro Plus(登録商標)ソフトウェアを用いて画像解析を実施する」工程(5)は、以下の下位工程を含んでいた:(a)暗い背景上において白色の粒子を検出するために画像閾値を設定し;(b)二値画像を作成し;(c)ピクセルノイズを除去するためにシングルパス・オープンフィルターを走らせ;(d)画像中の全粒子を測定し;そして(e)各粒子に関して測定した平均直径を記録する。Image Pro Plus(登録商標)ソフトウェアは、個々の粒子の平均直径を、2°の間隔で粒子の質量中心を通して測定した粒子の直径の数平均長さとして定義する。「表計算ソフトにおいて統計に基づく特性決定を行う」工程7は、体積加重平均粒度を以下のようにして計算することを含む。サンプル中のn個の粒子のそれぞれの体積を、粒子を球形であると仮定して、 $\pi/6 \cdot D_i^3$ を用いて計算し;各粒子の体積にその直径をかけて、 $\pi/6 \cdot D_i^4$ を求め;サンプル中の全粒子について $\pi/6 \cdot D_i^4$ の値を合計し;サンプル中の全粒子の体積を合計し;そして[サンプル中のn個の全粒子についての($\pi/6 \cdot D_i^4$)の和]÷[サンプル中のn個の全粒子についての($\pi/6 \cdot D_i^3$)の和]として体積加重粒径を算出する。ここで使用する「平均粒度」は、前記試験方法に従って算出された体積平均粒度を意味し、それはまた、 $D(4,3)$ と称する。

10

20

【0162】

【数1】

$$D(4,3) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{\pi}{6} d_i^4}{\sum_{i=1}^n \frac{\pi}{6} d_i^3}$$

30

【0163】

更に、工程7は、総サンプル体積の種々の割合がより小さい粒度を求めることを含む。例えば、 $D(v, 0.1)$ は、総サンプル体積の10%がより小さく且つ90%がより大きい粒度であり; $D(v, 0.5)$ は、サンプル体積の1/2がより大きく且つ1/2がより小さい粒度であり; $D(v, 0.9)$ は、総サンプル体積の90%がより小さい粒度などである。更に、工程7は、 $D(v, 0.9) - D(v, 0.1)$ [ここでは、「粒度スプレッド」と定義する]を算出することを含み;また、工程7は、粒度スプレッド値÷ $D(4,3)$ [ここでは、「粒度相対スプレッド」と定義する]を算出することを含む。

【0164】

更に、前述のように測定したCTA粒子の $D(v, 0.1)$ は、約5~約65ミクロン、より好ましくは約15~約55ミクロン、最も好ましくは25~45ミクロンの範囲であるのが望ましい。前述のように測定したCTA粒子の $D(v, 0.5)$ は、約10~約90ミクロン、より好ましくは約20~約80ミクロン、最も好ましくは30~70ミクロンの範囲であるのが望ましい。前述のように測定したCTA粒子の $D(v, 0.9)$ は、約30~約150ミクロン、より好ましくは約40~約130ミクロン、最も好ましくは50~110ミクロンの範囲であるのが望ましい。粒度相対スプレッドは、約0.5~約2.0、より好ましくは約0.6~約1.5、最も好ましくは0.7~1.3の範囲であるのが望ましい。

40

【0165】

前に示したBET表面積値は、Micromeritics ASAP2000(Mi

50

chromeritics Instrument Corporation of Norcross, GA) で測定した。測定方法の第 1 工程において、粒子のサンプル 2 ~ 4 g を秤量し、真空下で 50 °C において乾燥させた。次いで、サンプルを分析ガスマニホールド上に置き、77 °K まで冷却した。サンプルを既知体積の窒素ガスに暴露し且つ圧力減少を測定することによって、窒素吸着等温線を最小値 5 平衡圧において測定した。平衡圧は適当には $P / P_0 = 0.01 - 0.20$ [P は平衡圧であり、 P_0 は液体窒素の 77 °K における蒸気圧である] の範囲であった。得られた等温線を、以下の B E T 式に従ってプロットした：

【 0 1 6 6 】

【 数 2 】

10

$$\frac{P}{V_a(P_0 - P)} = \frac{1}{V_m C} + \frac{C - 1}{V_m C} \left(\frac{P}{P_0} \right)$$

【 0 1 6 7 】

[式中、 V_a は P においてサンプルによって吸収される気体の体積であり、 V_m はサンプルの全表面を気体の単層で覆うのに必要な気体の体積であり、そして C は定数である]。

20

このプロットから、 V_m 及び C を求めた。次に、77 °K における窒素の断面積を用いて下記式によって V_m を表面積に変換した：

【 0 1 6 8 】

【 数 3 】

$$A = \sigma \frac{V_m}{RT}$$

30

【 0 1 6 9 】

[式中、 A は 77 °K における窒素の断面積であり； T は 77 °K であり； R は気体定数である]。

【 0 1 7 0 】

前に言及したように、本発明の一実施態様に従って形成される C T A は、他の方法によって製造される従来の C T A に比較して優れた溶解特性を示す。この増大された溶解速度により、本発明の C T A はより効率的且つ / 又はより効果的な精製方法によって精製されることが可能になる。以下の説明は、C T A の溶解速度を定量化できる方法に関する。

【 0 1 7 1 】

攪拌混合物中における既知量の溶媒への既知量の固体の溶解速度は、種々のプロトコールによって測定できる。ここで使用する「時限 (t i m e d) 溶解試験」と称する測定方法は以下のように定義される。約 0.1 メガパスカルの周囲圧力をこの時限溶解試験の全体を通して用いる。時限溶解試験全体を通して用いる周囲温度は約 22 °C である。更に、固体、溶媒及び全ての溶解装置は、試験開始前にこの温度において熱的に十分に平衡化させ、溶解期間の間にビーカー又はその内容物の無視できないほどの加熱又は冷却はない。新鮮な、H P L C グレードのテトラヒドロフラン (純度 > 99.9 %) (以下、T H F) の溶媒部分 250 g を、断熱されておらず、滑らかな側面を有し且つほぼ円筒形を有する、清浄にされた K I M A X トール形 400 m l ガラスビーカー (K i m b l e (登録商標) 品番 14020, K i m b l e / K o n t e s, V i n e l a n d, N J) 中に入れる。テフロン (登録商標) 加工の電磁攪拌子 (V W R 品番 58948 - 230 ; 長さ約 1 イ

40

50

ンチ、直径 3 / 8 インチ；断面 - 八角形；VWR International, West Chester, PA 19380) をピーカー中に入れ、それが自然に底部まで沈降する。サンプルは、Variomag (登録商標) マルチポイント 15 電磁攪拌機 (H & P Labortechnik AG, Oberschleissheim, Germany) を用いて 800 回転 / 分の設定で攪拌される。この攪拌は、固体添加前 5 分以内に始まり、固体の添加後少なくとも 30 分間間断なく続く。合計 250 mg の粗製又は精製 TPA 粒子状物質の固体サンプルを、不粘着性サンプル秤量皿中に量り入れる。t = 0 と表される出発時間において、秤量固体を攪拌 THF 中に全て同時に量り入れ、同時にタイマーをスタートさせる。適正になされると、THF は、固体を非常に急速に湿潤させ、5 秒以内に稀釈され且つよく攪拌されたスラリーを形成する。引き続いて、この混合物のサンプルを、t = 0 から測定された以下の時間 (分) で得る：0.08、0.25、0.50、0.75、1.00、1.50、2.50、3.00、4.00、5.00、6.00、8.00、10.00、15.00 及び 30.00。新しい使い捨てシリンジ (Becton, Dickinson and Co, 5 ml, REF 30163, Franklin Lakes, NJ 07417) を用いて、稀釈され且つよく攪拌された混合物から回収する。ピーカーからの回収直後に、透明な液体サンプル約 2 ml を新しい未使用のシリンジフィルター (直径 25 mm, 0.45 ミクロン, Gelman GHP Acrodisc GF (登録商標), Pall Corporation, East Hills, NY 11548) を通して新しいラベル付きガラスサンプルバイアル中に迅速に排出する。各シリンジ充填、フィルター装着及びサンプルバイアル中への排出の持続時間は適正には約 5 秒未満であり、この期間の開始及び終了は適切には、各目標サンプリング時間の前後約 3 秒以内である。各充填の約 5 分以内に、サンプルバイアルを蓋締めして閉じ、以下の化学分析を行うまではほぼ一定温度に保持する。最終サンプルを t = 0 から 30 分で採取した後、16 個全てのサンプルを、HPLC-DAD 法を用いて本明細書中の他の場所で記載したのとほぼ同様にして、溶解 TPA の量に関して分析する。しかし、この試験では、校正基準及び記録した結果は、THF 溶媒 g 当たりの溶解 TPA の mg 数 (以下、「THF 中の ppm」) に基づく。例えば、固体 250 mg が非常に純粋な TPA であって且つ個々のサンプルの採取前にこの全量が THF 溶媒 250 g 中に完全に溶解しているとすれば、正しく測定される濃度は THF 中約 1,000 ppm となるであろう。

【0172】

本発明に係る CTA を前記時限溶解試験に供する場合には、t = 0 から 1 分で採取したサンプルは、好ましくは THF 中少なくとも約 500 ppm の濃度まで、より好ましくは THF 中少なくとも 600 ppm まで溶解する。t = 0 から 2 分で採取したサンプルについては、本発明に係る CTA は、好ましくは THF 中少なくとも約 700 ppm の濃度まで、より好ましくは THF 中少なくとも 750 ppm まで溶解する。t = 0 から 4 分で採取したサンプルについては、本発明に係る CTA は、好ましくは THF 中少なくとも約 840 ppm の濃度まで、より好ましくは THF 中少なくとも 880 ppm まで溶解する。

【0173】

本発明者らは、粒子状サンプルの及び溶解プロセスの複雑さにかかわらず、完了した時限溶解試験からのデータ一式全ての時間依存性を説明するためには、比較的単純な負の指数関数的増加モデルが有用であることを見出した。以下「時限溶解モデル」とする式の形は以下の通りである：

$$S = A + B * (1 - \exp(-C * t))$$

[式中、t = 時間 (単位：分)；

S = 時間 t における溶解度 (単位：THF 中 ppm)；

exp = 2 の自然対数の底における指数関数；

A, B = 回帰定数 (regressed constant) (単位：THF 中の ppm) (A は、非常に短い時間における比較的小さい粒子の急速な溶解に主に関連し；A + B の和は、指定され

た試験期間の終わり近くにおける全溶解量に主に関連する) ;

C = 回帰時定数 (regressed time constant) (単位: レシプロカル分)]。

【0174】

回帰定数は、実際のデータ点と対応するモデル値との間の誤差の平方和を最小にするために調整する。この方法を一般に「最小二乗法」という。このデータ回帰を行うのに好ましいソフトウェア・パッケージは、JMP Release 5.1.2 (SAS Institute Inc., JMP Software, SAS Campus Drive, Cary, NC 27513) である。

【0175】

本発明に係るCTAを時限溶解試験によって試験し且つ前記の時限溶解モデルに当てはめる場合には、CTAは、約0.5レシプロカル分よりも大きい、より好ましくは約0.6レシプロカル分よりも大きい、最も好ましくは0.7レシプロカル分よりも大きい時定数Cを有するのが望ましい。

【0176】

図33A及び33Bは、連続撹拌槽型反応器(CSTR)中で従来の高温酸化方法によって製造された従来のCTA粒子を示す。図33Aは、従来のCTA粒子を倍率500倍で示し、図33Bは従来のCTA粒子を倍率2,000倍で示す。図32A及び32Bに示される本発明のCTA粒子を図33A及び33Bに示される従来のCTA粒子と目視比較すると、従来のCTA粒子は本発明のCTA粒子よりも高い密度、小さい表面積、低い空隙率及び大きい粒度を有することがわかる。実際に、図33A及び33Bに示される従来のCTAは、約205ミクロンの平均粒度及び約0.57m²/gのBET表面積を有する。

【0177】

図34は、精製テレフタル酸(PTA)を製造するための従来の方法を示す。従来のPTA法においては、p-キシレンが、機械撹拌高温酸化反応器700において、部分酸化される。CTAを含むスラリーは、反応器700から回収し、次いで精製システム702において精製する。精製システム702のPTA生成物は、PTA粒子の分離及び乾燥のために、分離システム706中に導入する。精製システム702は、従来の方法によるPTA粒子の製造に付随するコストの大部分を生ずる。精製システム702は一般に、水添加/交換システム708、溶解システム710、水素化システム712及び3つの独立した結晶化容器704a、b、cを含む。水添加/交換システム708において、母液の相当部分が水と置換される。水添加後、水/CTAスラリーは、溶解システム710に導入し、そこで、CTA粒子が水中に完全に溶解するまで水/CTA混合物が加熱する。CTAの溶解後、CTA水溶液が水素化システム712において水素化に供される。水素化システム712からの水素化流出物が、次に結晶化容器704a、b、cにおける3つの結晶化工程に供され、その後に分離システム706においてPTAを分離する。

【0178】

図35は、本発明の一実施態様に従って構成された気泡塔型酸化反応器800を用いる改良されたPTA製造方法を示す。固体のCTA粒子及び液体の母液を含む最初のスラリーを反応器800から回収する。典型的には、最初のスラリーは約10~約50重量%の範囲の固体CTA粒子を含むことができ、残りは液体の母液である。最初のスラリー中に存在する固体CTA粒子は、典型的には少なくとも約400ppmwの、より典型的には少なくとも約800ppmwの、最も典型的には1,000~15,000ppmwの範囲の4-カルボキシベンズアルデヒド(4-CBA)を含む。反応器800から回収される最初のスラリーは、精製システム802中に導入して、CTA中に存在する4-CBA及び他の不純物の濃度を減少させる。より純粋な/精製されたスラリーが精製システム802から生成され、それが分離システム804において分離及び乾燥に供されて、その結果、約400ppmw未満の、より好ましくは約250ppmw未満の、最も好ましくは10~200ppmwの範囲の4-CBAを含む、より純粋な固体テレフタル酸粒子を生成させる。

【0179】

図35に示されるPTA製造システムの精製システム802は、図34に示される先行技術のPTA製造システムの精製システム802より優れた多くの利点を提供する。好ましくは、精製システム802は一般に液交換システム806、蒸解がま808及び単一の晶析装置810を含む。液交換システム806において、最初のスラリー中に存在する母液の少なくとも約50重量%を新鮮な置換溶媒で置換し、その結果、CTA粒子及び置換溶媒を含む溶媒置換スラリーを生成させる。液交換システム806から出た溶媒置換スラリーは、蒸解がま（又は二次酸化反応器）808中に導入する。蒸解がま808において、気泡塔型反応器800において実施される初期/一次酸化反応で用いられた温度よりもわずかに高い温度で二次酸化反応を行なう。前述のように、反応器800において生成されるCTA粒子の大きい表面積、小さい粒度及び低い密度のために、CTA粒子中に捕捉された若干の不純物は、蒸解がま808においてCTA粒子を完全に溶解させる必要なしに、蒸解がま808における酸化に利用できるようになる。従って、蒸解がま808中の温度は、多くの同様な先行技術の方法よりも低くすることができる。蒸解がま808中において行われる二次酸化は、CTA中の4-CBAの濃度を好ましくは少なくとも200ppmw、より好ましくは少なくとも約400ppmw、最も好ましくは600~6,000ppmw低下させる。蒸解がま808中の二次酸化温度は、気泡塔型反応器800中の一次酸化温度よりも好ましくは少なくとも約10、より好ましくは約20~約80、最も好ましくは30~50高い。二次酸化温度は好ましくは約160~約240、より好ましくは約180~約220、最も好ましくは190~210の範囲である。蒸解がま808からの精製生成物は、分離システム804における分離の前には、晶析装置810中における単一の結晶化工程を必要とするだけである。適当な二次酸化/蒸解法は、米国特許出願公開第2005/0065373号により詳細に記載されており、その開示全体を引用することによって本明細書中に組み入れる。

【0180】

図35に示されるシステムによって生成されるテレフタル酸（例えばPTA）は、好ましくは少なくとも約40ミクロンの、より好ましくは約50~約2,000ミクロンの範囲の、最も好ましくは60~200ミクロンの範囲の平均粒度を有するPTA粒子から形成される。PTA粒子は、好ましくは約0.25m²/g未満の、より好ましくは約0.005~約0.2m²/gの範囲の、最も好ましくは0.01~0.18m²/gの範囲の平均BET表面積を有する。図35に示されるシステムによって生成されるPTAは、PETの製造において供給原料として使用するのに適当である。典型的には、PETは、エチレングリコールによるテレフタル酸のエステル化とそれに続く重縮合によって製造される。好ましくは、テレフタル酸は、2001年12月7日に出願された米国特許出願第10/013,318号に記載されたパイプ型反応器PETプロセスへの供給材料として使用される。この特許出願の開示全体を引用することによって本明細書中に組み入れる。

【0181】

ここに開示された好ましい形態を有するCTA粒子は、4-CBA含量を低下させるための前記酸化的蒸解プロセスにおいて特に有用である。更に、これらの好ましいCTA粒子は、粒子の溶解及び/又は化学反応を含む広範な他の後工程において有利である。これらの追加後工程としては、例えば、少なくとも1種のヒドロキシル含有化合物との反応によるエステル化合物の形成、特にCTAとメタノールとの反応によるテレフタル酸ジメチル及び不純物エステル形成；少なくとも1種のジオールとの反応によるエステルモノマー及び/又はポリマー化合物の形成、特にCTAとエチレングリコールとの反応によるポリエチレンテレフタレート（PET）の形成；並びに溶媒、例えば水、酢酸及びN-メチル-2-ピロリドン（これらに限定するものではない）中への全溶解又部分溶解[更なる処理、例えば、より純粋なテレフタル酸の再沈澱及び/又はカルボン酸基以外のカルボニル基の選択的化学的還元（これらに限定するものではない）を含むことができる]が挙げられるが、これらに限定するものではない。特に挙げられるのは、アルデヒド、特に4-CBA、フルオレノン類、フェノン類及び/又はアントラキノン類の量を減少させる部分

水素化と連結された、水を含む溶媒中における C T A の実質的な溶解である。

【 0 1 8 2 】

本発明者らはまた、ここに開示された好ましい性質を有する C T A 粒子は、ここに開示された好ましい性質に適合しない C T A 粒子（不適合 C T A 粒子）から、不適合 C T A 粒子の機械的粉碎及び不適合 C T A 粒子の全溶解又は部分溶解とそれに続く全再沈澱又は部分再沈澱を含む（これらに限定するものではない）手段によって生成できることを考慮する。

【 0 1 8 3 】

本発明の一実施態様によれば、被酸化性芳香族化合物を 1 つ又はそれ以上の型の芳香族カルボン酸に部分酸化するための方法が提供される。この方法においては、供給材料の溶媒部分（即ち「溶媒供給材料」）の純度及び供給材料の被酸化性化合物部分（即ち「被酸化性化合物供給材料」）の純度が以下に明記する一定範囲以内に制御される。本発明の他の実施態様と共に、これは、液相の純度並びに存在するならば、固相及び反応媒体の複合スラリー（即ち固体 + 液体）の純度を、以下に概説する一定の好ましい範囲内で制御できるようにする。

【 0 1 8 4 】

溶媒供給材料に関しては、反応媒体に導入される溶媒供給材料が実験室規模及びパイロット規模でよく用いられる分析用純度の酢酸及び水の混合物である、1 種又は複数の被酸化性芳香族化合物の酸化による芳香族カルボン酸の生成が知られている。同様に、反応媒体から出る溶媒が生成芳香族カルボン酸から分離され、次に主に製造コストの理由から、供給材料として反応媒体に再循環される被酸化性芳香族化合物の芳香族カルボン酸への酸化が知られている。この溶媒再循環は、ある種の供給材料の不純物及びプロセスの副生成物を再循環溶媒中に徐々に蓄積させる。反応媒体中への再導入の前に再循環溶媒の精製を助けるための手段が当業界で知られている。一般に、再循環溶媒のより高度の精製は、同じ手段によるより低度の精製よりも著しく高い製造コストをもたらす。本発明の一実施態様は、全体的製造コストと全体的生成物純度との最適バランスを見つけるために、溶媒供給材料内の多数の不純物（従来はその多くはほとんど差し障りがないと考えられていた）を熟知し且つその好ましい範囲を規定することに関する。

【 0 1 8 5 】

「再循環溶媒供給材料」はここでは、部分酸化を受ける 1 種又はそれ以上の被酸化性芳香族化合物を含む反応媒体を既に通過した少なくとも約 5 重量 % の質量を含む溶媒供給材料と定義する。製造ユニットにおける溶媒インベントリ及び稼働時間のため、再循環溶媒の部分は、運転 1 日当たり少なくとも 1 回、より好ましくは少なくとも 7 日の連続運転の間に 1 日当たり少なくとも 1 回、最も好ましくは少なくとも 30 日の連続運転の間に 1 日当たり少なくとも 1 回、反応媒体を通過するのが好ましい。経済的な理由から、本発明の反応媒体への溶媒供給材料の、好ましくは少なくとも約 20 重量 %、より好ましくは少なくとも約 40 重量 % が、更に好ましくは少なくとも約 80 重量 % が、最も好ましくは少なくとも 90 重量 % が再循環溶媒である。

【 0 1 8 6 】

本発明者らは、反応活性のため及び酸化生成物中に残される金属不純物を考慮して、再循環溶媒供給材料内の特定の多価金属の濃度は、すぐ下に明記した範囲が好ましいことを発見した。再循環溶媒中の鉄濃度は、好ましくは約 150 p p m w 未満、より好ましくは約 40 p p m w 未満、最も好ましくは 0 ~ 8 p p m w である。再循環溶媒中のニッケル濃度は、好ましくは約 150 p p m w 未満、より好ましくは約 40 p p m w 未満、最も好ましくは 0 ~ 8 p p m w である。再循環溶媒中のクロム濃度は、好ましくは約 150 p p m w 未満、より好ましくは約 40 p p m w 未満、最も好ましくは 0 ~ 8 p p m w である。再循環溶媒中のモリブデン濃度は、好ましくは約 75 p p m w 未満、より好ましくは約 20 p p m w 未満、最も好ましくは 0 ~ 4 p p m w である。再循環溶媒中のチタン濃度は、好ましくは約 75 p p m w 未満、より好ましくは約 20 p p m w 未満、最も好ましくは 0 ~ 4 p p m w である。再循環溶媒中の銅濃度は、好ましくは約 20 p p m w 未満、より好ま

しくは約 4 p p m w 未満、最も好ましくは 0 ~ 1 p p m w である。他の金属不純物も典型的には再循環溶媒中に存在し、それは典型的には、前に列挙した金属の 1 つ又はそれ以上に比例してより低いレベルで変動する。前記金属を前記の好ましい範囲に制御すると、他の金属不純物が適当なレベルに保たれるであろう。

【 0 1 8 7 】

これらの金属は、入ってくる全てのプロセス供給材料中の（即ち、入ってくる被酸化性化合物、溶媒、酸化剤及び触媒化合物中の）不純物から生じる可能性がある。或いは、金属は、反応媒体と接触する且つ / 又は再循環溶媒と接触する全てのプロセスユニットから腐蝕生成物として生じる可能性がある。開示された濃度範囲に金属を制御する手段には、種々の供給材料の純度の適正な規格及び監視、更にチタンの多くの商用銘柄並びに二相ステンレス鋼及び高モリブデンステンレス鋼として知られる銘柄を含むステンレス鋼の多くの商用銘柄（これらに限定するものではない）を含む構成材料の適正な使用法がある。

10

【 0 1 8 8 】

本発明者らはまた、再循環溶媒中における、特定の芳香族化合物の好ましい範囲を発見した。これらは、再循環溶媒内の沈澱及び溶解芳香族化合物をいずれも含む。

【 0 1 8 9 】

意外なことに、p - キシレンの部分酸化からの沈澱生成物（例えば T P A ）でさえ、再循環溶媒中では管理すべき汚染物質である。反応媒体内の固体のレベルに関しては、意外にも好ましい範囲があるので、溶媒供給材料中の全ての沈澱生成物は、共に供給されることができる被酸化性化合物の量をそのまま減ずる。更に、再循環溶媒中の沈澱 T P A 固体の高レベルでの供給は、沈澱酸化媒体内で形成される粒子の特性に悪影響を及ぼし、それが下流の操作（例えば、生成物の濾過、溶媒洗浄、粗製生成物の酸化的蒸解、更なる処理のための粗製生成物の溶解など）における不所望な特性につながることを発見した。再循環溶媒供給材料中の沈澱固体の別の不所望な特性は、これらが、多くの再循環溶媒の源となる T P A スラリー内の大部分の固体内の不純物濃度に比べて非常に高いレベルの沈澱不純物を含むことである。再循環濾液中に懸濁された固体中に観察される不純物のこのような高レベルは、再循環溶媒からのある種の不純物の沈澱のための核生成時間と、意図的であるか周囲損失によるかにかかわらず、再循環溶媒の冷却に関係する可能性がある。例えば、色の濃い、不所望の 2 , 6 - ジカルボキシフルオレノンの濃度は、80 の再循環溶媒中に存在する固体中では、160 において再循環溶媒から分離された T P A 固体中で観察されるよりも高レベルで観察された。同様に、イソフタル酸の濃度は、再循環溶媒中の存在する固体中では、反応媒体からの T P A 固体中で観察されるレベルに比べてはるかに高いレベルで観察された。正確には、再循環溶媒内に連行される特定の沈澱不純物が、反応媒体中に再導入される場合にどのような挙動をするかは変動するようである。これは、おそらくは反応媒体の液相内の不純物の相対溶解度に、おそらくは沈澱不純物が沈澱固体内でどのように層状になっているかに、また、おそらくは固体が最初に沈澱媒体中に入る際の局所的な T P A 沈澱速度に左右されるであろう。従って、本発明者らは、これらの不純物が溶解された形態で再循環溶媒中に存在するか又はその中に同伴された粒状物質であるかに関わらず、以下に開示したように、再循環溶媒中のある種の不純物のレベルを制御することが有用であることに見出した。

20

30

40

【 0 1 9 0 】

再循環濾液中に存在する沈澱固体の量は、以下のようにして重量法によって求める。溶媒が反応媒体に向かって導管中を流れている間に、反応媒体への溶媒供給材料から代表的なサンプルを回収する。有用なサンプルサイズは、約 250 m l の内部容積を有するガラス容器中に捕捉される約 100 g である。大気圧に放出される前ではあるが、サンプル容器に向かって連続的に流れている間に、再循環濾液を 100 未満に冷却する；この冷却は、シールされてガラス容器中に閉じこめられる前の短時間における溶媒の蒸発を制限するためである。大気圧においてサンプルを捕捉した後、直ちに、ガラス容器をシールして閉じる。次いで、サンプルを、約 20 の空気で取り囲みながら、強制対流を用いずに、約 20 まで冷却させる。約 20 に達した後、サンプルをこの条件に少なくとも約 2 時

50

間保持する。次に、目視によって均一な固体分布が得られるまで、シールされた容器を激しく振盪する。その直後に、電磁攪拌子をサンプル容器中に加え、固体の均一分布を効果的に保持するのに十分な速度で回転させる。懸濁された固体を含む混合液の10mlのアリコートをし、ピペットによって回収し、秤量する。次に、このアリコートからの液相の大部分を真空濾過によって、やはり約20において、固形分を損失させずに効果的に分離する。このアリコートから濾過された湿った固体を次に、固体を昇華させることなく効果的に乾燥させ、これらの乾燥固体を秤量する。(乾燥固体の重量)対(スラリーの元のアリコートの重量)の比は、典型的に百分率で表される固体の割合であり、ここでは溶媒供給材料中の「20における沈澱固体」の量と称する。

【0191】

本発明者らは、反応媒体の液相中に溶解された、非芳香族ヒドロカルビル基を持たない芳香族カルボン酸(例えばイソフタル酸、安息香酸、フタル酸、2,5,4'-トリカルボキシビフェニル)を含む芳香族化合物が驚くほど有害な成分であることを発見した。これらの化合物は、非芳香族ヒドロカルビル基を有する被酸化性化合物に比較して、対象反応媒体中においては化学反応性が非常に低いが、本発明者らは、これらの化合物はそれにもかかわらず、多数の有害な反応を受けることを発見した。従って、これらの化合物の含量を反応媒体の液相中で好ましい範囲に制御することは有利である。これは、再循環溶媒供給材料中の特定の化合物の好ましい範囲につながり、また、被酸化性芳香族化合物供給材料中の特定の前駆体の好ましい範囲をつなげる。

【0192】

例えば、p-キシレンのテレフタル酸(TPA)への液相部分酸化において、本発明者らは、m-置換された芳香族化合物が反応媒体中で非常に低レベルである場合には、色の濃い、不所望な不純物2,7-ジカルボキシフルオレノン(2,7-DCF)が反応媒体及び生成物オフテイク中にほとんど検出されないことを発見した。本発明者らは、イソフタル酸不純物が溶媒供給材料中に次第に増大するレベルで存在する場合には、2,7-DCFの形成がほとんど正比例して上昇することを発見した。本発明者らはまた、m-キシレン不純物がp-キシレンの供給材料中に存在する場合には、この場合もやはり、2,7-DCFの生成がほとんど正比例して上昇することを発見した。更に、溶媒供給材料及び被酸化性化合物供給材料がm-置換芳香族化合物を含んでいないとしても、本発明者らは、反応媒体の液相中に安息香酸が存在する場合には、特に極めて純粋なp-キシレンの典型的な部分酸化の間に若干のイソフタル酸が生成することを発見した。この自己生成したイソフタル酸は、酢酸及び水を含んでなる溶媒中への溶解度がTPAよりも大きいので、再循環溶媒を使用する商用ユニット中に徐々に蓄積する可能性がある。従って、溶媒供給材料内のイソフタル酸の量、被酸化性芳香族化合物供給材料内のm-キシレンの量及び反応媒体内のイソフタル酸の自己生成速度は、全て、相互のバランスで、また、イソフタル酸を消費する全ての反応とのバランスで、適切に考慮する。イソフタル酸は、以下に開示するような、2,7-DCFの形成以外の他の消費反応を受けることを発見した。更に、本発明者らは、p-キシレンのTPAへの部分酸化においてm-置換芳香族化合物種に適切な範囲を設定する場合には他の問題を考えなければならないことを発見した。2,6-ジカルボキシフルオレノン(2,6-DCF)のような、他の色の濃い、不所望な不純物が、液相酸化へのp-キシレン供給材料と共に常に存在する溶解p-置換芳香族化合物種に非常に関連しているようである。従って、2,7-DCFの抑制は、生成される他の有色不純物のレベルとの相関関係において最も考慮される。

【0193】

例えば、p-キシレンのTPAへの液相部分酸化において、本発明者らは、反応媒体内において、イソフタル酸及びフタル酸のレベルが増加するにつれて、トリメリット酸の形成が増加することを発見した。トリメリット酸は、TPAからのPETの製造の間にポリマー鎖の分岐をもたらす三官能価カルボン酸である。多くのPET用途において、分岐レベルは低レベルに制御しなければならないが、従って、精製TPA中においてトリメリット酸は低レベルに制御しなければならない。トリメリット酸を生じる他に、反応媒体中のm-

置換種及び p - 置換種の存在はまた、他のトリカルボン酸（例えば 1, 3, 5 - トリカルボキシベンゼン）を生じさせる。更に、反応媒体中のトリカルボン酸の存在が増加すると、テトラカルボン酸（例えば 1, 2, 4, 5 - テトラカルボキシベンゼン）の生成量が増加する。2 個より多いカルボン酸基を有する全ての芳香族カルボン酸の生成をまとめて制御することが、本発明に従って再循環供給材料中、被酸化性化合物供給材料中及び反応媒体中の m - 置換種及び o - 置換種の好ましいレベルを設定する上で 1 つの要因である。

【0194】

例えば、p - キシレンの TPA への液相部分酸化において、本発明者らは、いくつかの溶解された、非芳香族ヒドロカルビル基を持たない芳香族カルボン酸の反応媒体液相中レベルの増加が、一酸化炭素及び二酸化炭素の生成の増加に直接つながることを発見した。炭素酸化物の生成のこのような増加は、後になって、酸化剤及び被酸化性化合物の両方の収率損失になる。これは、一方では不純物と見なされる場合がある、共生成芳香族カルボン酸の多くが、他方では、商業的価値を有するためである。従って、比較的可溶性の、非芳香族ヒドロカルビル基を持たないカルボン酸を、再循環溶媒から適切に除去することは、種々のフルオレノン類及びトリメリット酸のような、非常に不所望な不純物の発生を抑制することに加えて、被酸化性芳香族化合物及び酸化剤の収率損失の防止において経済的価値がある。

10

【0195】

例えば、p - キシレンの TPA への液相部分酸化において、本発明者らは、2, 5, 4' - トリカルボキシビフェニルの形成は避けられないように見えることを発見した。2, 5, 4' - トリカルボキシビフェニルは、2 つの芳香環のカップリングによって、おそらくは溶解 p - 置換芳香族化合物種とアリール基（おそらくは p - 置換芳香族化合物種の脱カルボキシル化又は脱カルボニル化によって形成されるアリール基）とのカップリングによって形成される芳香族トリカルボン酸である。幸いなことに、2, 5, 4' - トリカルボキシビフェニルは典型的には、トリメリット酸よりも低レベルで生成し、PET の製造時におけるポリマー分子の分岐の問題を通常はそれほど増加させない。しかし、本発明者らは、本発明の好ましい実施態様に係るアルキル芳香族化合物の酸化を構成する反応媒体中における高レベルの 2, 5, 4' - トリカルボキシビフェニルは、色の濃い、不所望な 2, 6 - DCF のレベルを増加させることを発見した。増加した 2, 6 - DCF は、2, 5, 4' - トリカルボキシビフェニルから閉環によって水 1 分子を失って生成される可能性があるが、正確な反応メカニズムは確実にはわかっていない。酢酸及び水を含む溶媒中に TPA よりも可溶な 2, 5, 4' - トリカルボキシビフェニルが、再循環溶媒内で過度に高く蓄積させられると、2, 6 - DCF への転化速度が不所望に大きくなる可能性がある。

20

30

【0196】

例えば、p - キシレンの TPA への液相部分酸化において、本発明者らは、芳香族ヒドロカルビル基を持たない芳香族カルボン酸（例えばイソフタル酸）は一般に、十分な濃度で液相中に存在する場合には反応媒体の化学活性を少し抑制することを発見した。

【0197】

例えば、p - キシレンの TPA への液相部分酸化において、本発明者らは、固相及び液相中の種々の化学種の相対濃度に関して沈澱は非理想的（即ち非平衡）であることが非常に多いことを発見した。おそらくは、これは、ここで好ましいとされる時空反応速度において沈澱が非常に速く、それが不純物の非理想的共沈又は閉塞すら引き起こすためである。従って、下流ユニット運転の構造のために、粗製 TPA 内のある種の不純物（例えばトリメリット酸及び 2, 6 - DCF）の濃度を制限することが要求される場合には、溶媒供給材料中のそれらの濃度と反応媒体中のそれらの生成速度を制限するのが好ましい。

40

【0198】

例えば、本発明者らは、p - キシレンの部分酸化の間に生成されたベンゾフェノン化合物（例えば 4, 4' - ジカルボキシベンゾフェノン及び 2, 5, 4' - トリカルボキシベンゾフェノン）は TPA 自体中ではフルオレノン類及びアントラキノン類ほど濃く着色し

50

ていないとしても、それらはPET反応媒体中で不所望な影響をもたらすことを発見した。従って、再循環溶媒及び被酸化性化合物供給材料中におけるベンゾフェノン類及び特定の前駆体の存在を制限するのが望ましい。更に、本発明者らは、再循環材料中に入れられるか又は反応媒体内で形成されるかにかかわらず、高レベルの安息香酸の存在は4,4'-ジカルボキシベンゾフェノンの生成速度の増加をもたらすことを発見した。

【0199】

ここまですを概説すると、本発明者らは、p-キシレンのTPAへの液相部分酸化において存在する、非芳香族ヒドロカルビル基を持たない芳香族化合物に関する驚くほどたくさん
10の反応を発見し、十分に定量化した。安息香酸の例1つだけをとってみても、本発明者らは、本発明のいくつかの実施態様の反応媒体中の安息香酸レベルの増加が、色の濃い、不所望な9-フルオレノン-2-カルボン酸の生成の著しい増加、4,4'-ジカルボキシ
20シビフェニルのレベルの著しい増加、4,4'-ジカルボキシベンゾフェノンのレベルの増加、目的とするp-キシレン酸化の化学活性のわずかな抑制並びに炭素酸化物と付随する収率損失のレベルの増加をもたらすことを発見した。本発明者らは、反応媒体中の安息香酸のレベルの増加が、またイソフタル酸及びフタル酸の生成を増加させることを発見した。そのレベルは、望ましくは本発明の同様な態様に従って低い範囲に制御する。安息香酸を含む反応の数及び重要性はおそらく更に驚くべきものであり、それは、最近の一部の
40発明者が溶媒の主成分として酢酸の代わりに安息香酸を用いることを検討しているためである（例えば米国特許第6,562,997号参照）。更に、本発明者らは、p-キシレンの酸化の間に、安息香酸が、商用純度のp-キシレンを含む被酸化性化合物中によく見られるトルエン及びエチレンのような不純物からのその生成に関して非常に重要な速度で自己生成されることを観察した。

【0200】

他方、本発明者らは、被酸化性芳香族化合物の存在に関しては、そして非芳香族ヒドロカルビル基を保持し且つまた再循環溶媒中に比較的可溶である芳香族反応中間体に関しては、再循環溶媒組成の付加的な制限からほとんど意義を見出せなかった。一般に、これらの化合物は、再循環溶媒中におけるそれらの存在よりもかなり大きい割合で反応媒体内に供給されるか、反応媒体内で生成し；これらの化合物は、1個又はそれ以上の非芳香族ヒ
30ドロカルビル基を保持していながら、反応媒体内におけるこれらの化合物の消費速度は、再循環溶媒内におけるそれらの沈着を適切に制限するのに充分大きい。例えば多相反応媒体中におけるp-キシレンの部分酸化の間に、p-キシレンは多量の溶媒と共にわずかに蒸発する。この蒸発溶媒が排ガスの一部として反応器から出て、再循環溶媒としての回収のために凝縮される場合には、相当量の蒸発p-キシレンがその中に凝縮される。このp-キシレンの再循環溶媒中濃度を制限することは必要ない。例えばスラリーがp-キシレン酸化反応媒体から出る際に溶媒が固体から分離される場合には、この回収溶媒は、反応媒体からの除去点において存在するのと同様な、溶解p-トルイル酸濃度を含むであろう。反応媒体の液相内のp-トルイル酸の定常濃度を制限することが重要な場合もあるが、再循環溶媒のこの部分におけるp-トルイル酸は、比較的良好な溶解度を有し且つ反応媒体内におけるp-トルイル酸の生成に比べて質量流速が低いため、別個に制限することは
40必要ない。同様に、本発明者らは、メチル置換基を有する芳香族化合物（例えばトルイル酸）、芳香族アルデヒド（例えばテレフタルアルデヒド）、ヒドロキシ-メチル置換基を有する芳香族化合物（例えば4-ヒドロキシメチル安息香酸）及び少なくとも1個の非芳香族ヒドロカルビル基を保持する臭素化芳香族化合物（例えばp-ブロモ-p-トルイル酸）の、再循環溶媒中濃度を、本発明に好ましい実施態様に係るキシレンの部分酸化中に存在する反応媒体から出て行く液体中にもともと見られる濃度未満に制限する理由をほとんど見出せなかった。意外なことに、本発明者らは、また、キシレンの部分酸化の間に元来生成される特定のフェノール類が再循環溶媒中におけるそれらの存在よりもはるかに大きい割合で反応媒体内で生成及び破壊されるため、これらの化合物の濃度を再循環溶媒中で制限することは必要ないことを発見した。例えば、本発明者らは、同様な反応媒体中においてかなり有害であると他者によって報告されている（例えば、W. Partenhe
50

imer, Catalysis Today 23 (1995) p. 81 参照) にもかかわらず、再循環溶媒中にもともと存在するよりもはるかに高い、p - キシレン 1 k g 当たり 2 g を越える割合で 4 - ヒドロキシ安息香酸が同時供給される場合には、4 - ヒドロキシ安息香酸は本発明の好ましい実施態様において化学活性に比較的小さい影響しか及ぼさないことを発見した。

【0201】

従って、今開示した、溶媒供給材料中の種々の芳香族不純物の好ましい範囲の設定においては多くの反応及び多くの考慮すべき事項がある。これらの発見を、設定期間、好ましくは 1 日、より好ましくは 1 時間、最も好ましくは 1 分の間に反応媒体に供給される全ての溶媒流の総重量平均組成に関して記載する。例えば、1 つの溶媒供給材料が 7 k g / 分の流速でイソフタル酸 40 p p m w の組成で実質的に連続的に流れ、第 2 の溶媒供給材料が 10 k g / 分の流速でイソフタル酸 2,000 p p m w の組成で実質的に連続的に流れ、且つ反応媒体に入る溶媒供給材料流が他にない場合には、溶媒供給材料の総重量平均組成は、 $(40 \times 7 + 2,000 \times 10) / (7 + 10) = 1,193$ p p m w として計算される。反応媒体に入る前に溶媒供給材料とおそらく混ぜ合わさるであろう任意の被酸化性化合物供給材料の重量又は任意の酸化剤供給材料の重量は、溶媒供給材料の総重量平均組成の計算においては考慮しないことは注目に値する。

10

【0202】

以下の表 I は、反応媒体中に導入される溶媒供給材料中の一部の成分に関して好ましい値を記載する。表 I に記載した溶媒供給材料成分は以下の通りである：4 - カルボキシベンズアルデヒド (4 - C B A)、4,4' - ジカルボキシスチルベン (4,4' - D C S)、2,6 - ジカルボキシアントラキノン (2,6 - D C A)、2,6 - ジカルボキシフルオレノン (2,6 - D C F)、2,7 - ジカルボキシフルオレノン (2,7 - D C F)、3,5 - ジカルボキシフルオレノン (3,5 - D C F)、9 - フルオレノン - 2 - カルボン酸 (9 F - 2 C A)、9 - フルオレノン - 4 - カルボン酸 (9 F - 4 C A)、個別には記載していない他のフルオレノン類を含む総フルオレノン類 (総フルオレノン類)、4,4' - ジカルボキシビフェニル (4,4' - D C B)、2,5,4' - トリカルボキシビフェニル (2,5,4' - T C B)、フタル酸 (P A)、イソフタル酸 (I P A)、安息香酸 (B A)、トリメリット酸 (T M A)、2,6 - ジカルボキシベンゾクマリン (2,6 - D C B C)、4,4' - ジカルボキシベンジル (4,4' - D C B Z)、4,4' - ジカルボキシベンゾフェノン (4,4' - D C B P)、2,5,4' - トリカルボキシベンゾフェノン (2,5,4' - T C B P)、テレフタル酸 (T P A)、20 における沈澱固体、及び非芳香族ヒドロカルビル基を持たない総芳香族カルボン酸。以下の表 I は、本発明の一実施態様に従って生成された C T A 中のこれらの不純物の好ましい量を示す。

20

30

【0203】

【表 1】

表 1：反応媒体中に導入される溶媒供給材料の成分

成分	好ましい量 (ppmw)	より好ましい量 (ppmw)	最も好ましい量 (ppmw)
4-CBA	<1, 200	30-600	60-300
4, 4'-DCS	<3	<2	<1
2, 6-DCA	<6	0.1-3	0.2-1
2, 6-DCF	<20	0.1-10	0.5-5
2, 7-DCF	<10	0.1-5	0.5-2
3, 5-DCF	<10	<5	<2
9F-2CA	<10	0.1-5	0.5-2
9F-4CA	<5	<3	<1
総フルオレノン類	<40	<20	1-8
4, 4'-DCB	<45	<15	0.5-5
2, 5, 4'-TCB	<45	0.1-15	0.5-5
PA	<1, 000	15-400	40-150
IPA	2, 500	40-1, 200	120-400
BA	<4, 500	50-1, 500	150-500
TMA	<1, 000	15-400	40-150
2, 6-DCBC	<40	<20	<5
4, 4'-DCBZ	<40	<20	<5
4, 4'-DCBP	<40	<20	<5
2, 5, 4'-TCBP	<40	<20	0.5-5
TPA	<9, 000	200-6, 000	400-2, 000
20℃における 沈澱固体	<9, 000	200-6, 000	600-2, 000
非芳香族ヒドロカル ビル基を持たない総 芳香族カルボン酸	<18, 000	300-9, 000	450-3, 000

【0204】

多くの他の芳香族不純物もまた、再循環溶媒中に典型的に存在するが、それらは一般的に更に低いレベルで且つ／又はここに開示した1種又はそれ以上の芳香族化合物に比例して変動する。開示した化合物を好ましい範囲に制御するための方法は典型的には他の芳香族不純物を適当なレベルに保つであろう。

【0205】

臭素が反応媒体中で用いられる場合には、多数のイオン型及び有機型の臭素がダイナミックバランスで存在することがわかっている。これらの型の臭素は、反応媒体から離れ且つ再循環溶媒に関連する種々のユニット操作を経た後には異なる安定特性を有する。例えば、-プロモ-p-トルイル酸はある条件ではそのまま存続する可能性があり、或いは他の条件では急速に加水分解して、4-ヒドロキシメチル安息香酸及び臭化水素を形成する可能性がある。本発明においては、反応媒体への総溶媒供給材料中に存在する臭素の総

質量の少なくとも約 40 重量 % が以下の化学種：イオン状臭素、プロモ - p - トルイル酸及びプロモ酢酸のうちの 1 種又はそれ以上であるのが好ましく、少なくとも約 60 重量 % がこのような化学種であるのがより好ましく、少なくとも約 80 重量 % がこのような化学種であるのが最も好ましい。

【0206】

溶媒供給材料の総重量平均純度を開示した、本発明の望ましい範囲内に制御する重要性及び意義はを発見し且つ / 又は開示したが、溶媒供給材料の純度を制御するための適当な手段は、当業界で既に知られている種々の方法から集めることができる。第一に、反応媒体から蒸発した任意の溶媒は典型的には、反応媒体からの液体又は固体が蒸発溶媒に同伴されないならば、適当な純度である。反応媒体の上方の排ガス離脱空間への還流溶媒液滴の供給はこのような同伴を適切に制限し；芳香族化合物に関して適当な純度の再循環溶媒が、このような排ガスから凝縮されることができ。第二に、再循環溶媒供給材料の比較的困難で且つコストのかかる精製は典型的には、液体の形態の反応媒体からの溶媒に、及び反応容器から回収される反応媒体の液相及び / 又は固相とその後接触する溶媒（例えば、固形分が濃縮され且つ / 洗浄されるフィルターから得られる再循環溶媒；固体が濃縮され且つ / 又は洗浄される遠心分離機から得られる再循環溶媒；結晶化操作から回収される再循環溶媒など）に関連する。しかし、1 つ又はそれ以上の以前の開示を用いてこれらの再循環溶媒流に必要な精製を行うための手段もまた当業界で知られている。再循環溶媒中の沈澱固体の、特定の範囲内への制御に関しては、適当な制御手段としては以下のものが挙げられるが、これらに限定するものではない：重量沈降；回転式ベルトフィルター及び回転式ドラムフィルター上のフィルタークロスを用いる機械的濾過；圧力容器内において静止した濾材を用いる機械的濾過；ハイドロサイクロン；及び遠心分離機。再循環溶媒中の溶解芳香族種の、特定の範囲内への制御に関しては、制御手段は、米国特許第 4,939,297 号及び米国特許出願公開第 2005-0038288 号（引用することによってここに組み入れる）に開示されたものが挙げられるが、これらに限定するものではない。しかし、これらの以前の発明はいずれも、本明細書中に開示したような総溶媒供給材料中の好ましい純度レベルを発見も開示もしていない。それどころか、これらの以前の発明は、再循環溶媒の特定の一部分の流れを精製する手段を提供しただけであって、反応媒体への総重量平均溶媒供給材料の組成についての本発明の最適値を推論すらしていない。

【0207】

被酸化性化合物の供給材料の純度に目を向けると、ある程度のイソフタル酸、フタル酸及び安息香酸が存在するが、それはポリマー製造に使用される精製 TPA 中において低レベルで許容され得るものであることが知られている。更に、これらの種は多くの溶媒中に比較的可溶性であり、精製 TPA から結晶化方法に除去できることが知られている。しかし、本明細書中に開示した本発明の一実施態様からは、反応媒体の液相中において、いくつかの比較的可溶性の芳香族種、特に、イソフタル酸、フタル酸及び安息香酸のレベルを制御することは、反応媒体中で生成される有色多環式芳香族化合物のレベルの制御にとって、分子当たり 2 個より多くのカルボン酸官能基を有する化合物の制御にとって、部分酸化反応媒体内における反応活性の制御にとって、並びに酸化剤及び芳香族化合物の収率損失の制御にとって驚くほど重要であることがわかっている。

【0208】

イソフタル酸、フタル酸及び安息香酸は反応媒体中で以下のようにして形成されることが当業界において知られている。m - キシレン供給材料不純物は、良好な転化率及び収率で酸化して IPA になる。o - キシレン供給材料不純物はかなりの転化率及び収率で酸化してフタル酸になる。エチルベンゼン及びトルエン供給材料不純物は良好な転化率及び収率で酸化して安息香酸になる。しかし、本発明者らは、p - キシレンを含む反応媒体内で、m - キシレン、o - キシレン、エチルベンゼン及びトルエンの酸化以外の手段によって、かなりの量のイソフタル酸、フタル酸及び安息香酸がまた生成することを観察した。これらの他の固有の化学経路は、脱カルボニル化、脱カルボキシル化、遷移状態の再編成並びに芳香環へのメチル基及びカルボニル基の付加を含むと思われる。

【 0 2 0 9 】

被酸化性化合物の供給材料中の不純物の好ましい範囲の決定には、多くの要因が関連する。酸化生成物の純度要件が十分に厳しい場合には、供給材料中の任意の不純物が直接的な収率損失及び生成物精製コストとなると考えられる（例えば、p - キシレンの部分酸化のための反応媒体においては、商用純度の p - キシレン中に一般に見られるトルエン及びエチルベンゼンは安息香酸を生じ、この安息香酸は大部分が、ほとんどの市販 T P A から除去される）。供給材料不純物の部分酸化生成物がその他の反応に関与する場合には、どの程度の供給材料精製コストを負担すべきかを検討する際に、単純な収率損失及び除去以外の要因がふさわしくなる（例えば、p - キシレンの部分酸化のための反応媒体においては、エチルベンゼンが安息香酸を生じ、次に安息香酸が色の濃い 9 - フルオレノン - 2 - カルボン酸、イソフタル酸、フタル酸を生じ、とりわけ炭素酸化物を増加させる）。反応媒体が、供給材料不純物に直接関係しない化学メカニズムによって更なる量の不純物を自己生成する場合には、分析は更に複雑になる（例えば、p - キシレンの部分酸化のための反応媒体においては、安息香酸は、また、p - キシレン自体から自己生成する）。更に、粗製酸化生成物の下流処理が、好ましい供給材料純度の考慮事項に影響を与える可能性がある。例えば、直接的な不純物（安息香酸）及びその後生じる不純物（イソフタル酸、フタル酸、9 - フルオレノン - 2 - カルボン酸など）を適当なレベルまで除去するコストは同一である場合もあるし、互いに異なる場合もあるし、ほとんど関係ない不純物（例えば、p - キシレンの T P A への酸化における不完全酸化生成物 4 - C B A）の除去要件とは異なる場合がある。

10

20

【 0 2 1 0 】

p - キシレンに関する以下に開示する供給材料純度範囲は、p - キシレンが溶媒及び酸化剤と共に、T P A を生成するための部分酸化のための反応媒体に供給される場合に好ましい。これらの範囲は、酸化剤及び溶媒以外の不純物（例えば触媒金属）を反応媒体から除去するための後酸化工程を有する T P A 製造方法においてより好ましい。これらの範囲は、C T A から余計な 4 - C B A を除去する〔例えば、C T A の、テレフタル酸ジメチル + 不純物エステルへの転化と、それに続く、蒸留、4 - C B A の T P A への酸化的蒸解法、4 - C B A の p - トルイル酸（次に部分結晶化法によって分離する）への水素化方法による、4 - C B A のメチルエステルの除去による〕T P A 製造方法において更にいっそう好ましい。これらの範囲は、4 - C B A を T P A に転化する酸化的蒸解方法によって C T A から余計な 4 - C B A の除去する T P A 製造法において最も好ましい。

30

【 0 2 1 1 】

再循環芳香族化合物の好ましい範囲及び供給材料不純物の酸化によって直接的に形成される芳香族化合物の好ましい量についての新しい知識を用いて、他の固有の化学経路に比較して改善された不純物の範囲が、T P A 製造のための部分的酸化プロセスに供給される不純な p - キシレンに関して、発見した。以下の表 II は、p - キシレン供給材料中の m - キシレン、o - キシレン、及びエチルベンゼン + トルエンの量に関する好ましい値（p - キシレン重量百万部当りの重量部で表す）を示す。

【 0 2 1 2 】

【表 2】

表Ⅱ：不純な p-キシレン供給材料の成分

成分	好ましい量 (ppmw)	より好ましい量 (ppmw)	最も好ましい量 (ppmw)
m-キシレン	20～800	50～600	100～400
o-キシレン	10～300	20～200	30～100
エチルベンゼン+トルエン*	20～700	50～500	100～300
合計	50～900	100～800	200～700
*エチルベンゼン+トルエンに関する明細はそれぞれ別個に合計で記載してある。			

10

【0213】

当業者ならば、不純な p-キシレン内の前記不純物が、それらの部分酸化生成物が再循環溶媒中に蓄積された後に、最も大きな影響を及ぼし得ることがわかるであろう。例えば、反応媒体中の固形分約 33 重量%で操作する場合には、m-キシレンの最も好ましい範囲の上限量である 400 ppmw が供給されると、反応媒体の液相内に直ちに約 200 ppmw のイソフタル酸が生成されるであろう。これは、再循環溶媒中のイソフタル酸の最も好ましい範囲の上限量 400 ppmw からの入力に匹敵し、これは、反応媒体を冷却するための典型的な溶媒蒸発を見越した後では結果的に反応媒体の液相内でイソフタル酸約 1, 200 ppmw に相当する。従って、不純な p-キシレン供給材料中の m-キシレン、o-キシレン、エチルベンゼン及びトルエン不純物の考えられる最大の影響となるのは、再循環溶媒内における部分酸化生成物の長期にわたる部分酸化生成物の蓄積である。それ故に、不純な p-キシレン供給材料中の不純物に関する前記範囲が、個々の製造ユニット中の任意の部分酸化反応媒体の各運転日の少なくとも 1/2 の期間、保持されるのが好ましく、より好ましくは少なくとも 7 日の連続運転期間中、各日の少なくとも 3/4 の期間、保持されるのがより好ましく、不純な p-キシレン供給材料組成の質量加重平均が少なくとも 30 日の連続運転期間中、好ましい範囲内にある場合に最も好ましい。

20

30

【0214】

好ましい純度の不純 p-キシレンを得るための手段は当業界において既に知られており、その例としては、蒸留、周囲温度以下における部分結晶化及び選択的孔径吸着 (selective pore-size adsorption) を用いた分子篩法が挙げられるが、これらに限定するものではない。しかし、ここで特定された好ましい純度範囲は、ハイエンドでは p-キシレンの商業的供給者によって特徴的に実施されるよりも要求が厳しく且つ費用がかかるが；ローエンドでは、好ましい範囲は、p-キシレン自体からの不純物の自己生成及び反応媒体内における不純物消費反応の合わさった影響が不純 p-キシレン内の不純物の供給量よりも重要になるのがどこであるかを発見し且つ開示することによって、部分酸化反応媒体に供給するための p-キシレンの過度にコストのかかる精製を回避する。

40

【0215】

キシレン含有供給流がエチル-ベンゼン及び/又はトルエンのような特定の不純物を含む場合には、これらの不純物の酸化によって安息香酸が生成する可能性がある。ここで使用する用語「不純物生成安息香酸」は、キシレン酸化の間にキシレン以外の全ての供給源から導かれる安息香酸を意味するものとする。

【0216】

ここで開示する通り、キシレン酸化の間に生成される安息香酸の一部は、キシレン自体に由来する。このようなキシレンからの安息香酸の生成は、不純物生成安息香酸であるか

50

もしれない安息香酸生成物の部分に区別して加えられる。理論にとらわれずに、キシレンの種々の中間酸化生成物が自然に脱カルボニル化（一酸化炭素を失う）又は脱カルボキシル化（二酸化炭素を失う）し、その結果としてアリール基を生成する場合には、安息香酸は反応媒体中のキシレンに由来すると考えられる。これらのアリール基は次に、反応媒体中の多くの利用可能な供給源の1つから水素原子を引き抜き、自己生成安息香酸を生成することができる。化学メカニズムがどのようなものであっても、ここで使用する用語「自己生成安息香酸」は、キシレン酸化の間にキシレンから導かれる安息香酸を意味するものとする。

【0217】

ここでまた開示されるように、p - キシレンの酸化によってテレフタル酸（TPA）が生成する場合には、自己生成安息香酸の生成は、p - キシレン収率損失及び酸化剤収率損失を引き起こす。更に、反応媒体の液相中における自己生成安息香酸の存在は、多くの不所望な副反応の増加、特に、モノ - カルボキシ - フルオレノン類と称される色の濃い化合物の発生の増加と相関する。自己生成安息香酸は、また、安息香酸の再循環濾液中への不所望な蓄積をもたらし、それが更に、反応媒体の液相中の安息香酸濃度を高める。従って、自己生成安息香酸は最小限に抑えるのが望ましいが、これは、また、不純物生成安息香酸、安息香酸の消費に影響を与える要因、反応選択性の他の問題に関連する要因及び全体的な経済性と同時に考慮するのが適当である。

【0218】

本発明者らは、安息香酸の自己生成は、例えば、酸化時の反応媒体内における温度、キシレン分布及び酸素利用可能性を適切に選択することによって低レベルに制御できることを発見した。理論によって拘束するつもりはないが、比較的低い温度及び改善された酸素利用可能性が、脱カルボニル化及び／又は脱カルボキシル化速度を抑制し、従って、自己生成安息香酸の収率損失の面を回避するようである。十分な酸素利用性は、アリール基を他のより無害な生成物、特にヒドロキシ安息香酸に向かって誘導するようである。反応媒体中のキシレンの分配は、また、安息香酸又はヒドロキシ安息香酸へのアリール基の転化の間のバランスに影響を及ぼす可能性がある。化学メカニズムがどのようなものであっても、本発明者らは、安息香酸の生成を減少させるのに十分に穏やかであるが、高比率のヒドロキシ安息香酸生成物を、酸化生成物からの除去の容易な一酸化炭素及び／又は二酸化炭素へと酸化するのには十分に厳しい反応条件を発見した。

【0219】

本発明の好ましい一実施態様において、酸化反応器は、自己生成安息香酸の形成が最小限に抑えられ且つヒドロキシ安息香酸の一酸化炭素及び／又は二酸化炭素への酸化が最大化にされるように構成及び運転する。酸化反応器がp - キシレンのテレフタル酸への酸化に用いられる場合には、p - キシレンは、反応器に導入される供給流中の総キシレンの少なくとも約50重量%を構成するのが好ましい。より好ましくは、p - キシレンは、供給流中の総キシレンの少なくとも約75重量%を構成する。更に好ましくは、p - キシレンは、供給流中の総キシレンの少なくとも95重量%を構成する。最も好ましくは、p - キシレンは、供給流中の総キシレンの実質的に全てを構成する。

【0220】

反応器がp - キシレンのテレフタル酸への酸化に用いられる場合には、自己生成安息香酸の生成速度を最小限に抑えながら、テレフタル酸の生成速度が最大化されるのが好ましい。テレフタル酸の生成（重量による）速度対自己生成安息香酸の生成（重量による）速度の比は、好ましくは少なくとも約500：1、より好ましくは少なくとも約1,000：1、最も好ましくは少なくとも1,500：1である。以下からわかるように、自己生成安息香酸の生成速度は、反応媒体の液相中の安息香酸濃度が2,000 ppm未満である場合に測定するのが好ましく、1,000 ppm未満である場合に測定するのがより好ましく、500 ppm未満の場合に測定するのが最も好ましい。これは、このような低濃度が、安息香酸を他の化合物に転化する反応を適当に低い速度に抑えるためである。

【0221】

自己生成安息香酸と不純物生成安息香酸とを合する場合には、テレフタル酸の生成（重量による）速度対総（自己生成及び不純物生成）安息香酸の生成（重量による）速度の比は、好ましくは少なくとも約400：1、より好ましくは少なくとも約700：1、最も好ましくは少なくとも1，100：1である。以下からわかるように、自己生成安息香酸の生成＋不純物生成安息香酸の生成の合計速度は、反応媒体の液相中の安息香酸濃度が500ppmw未満の場合に測定するのが最も好ましい。これは、このような低濃度が、安息香酸を他の化合物に転化する反応を適当に低い速度に抑えるためである。

【0222】

ここに開示するように、反応媒体の液相中の安息香酸の高濃度は、多くの他の芳香族化合物をの形成を増加させ、それらの化合物のいくつかはTPA中で有害な不純物である。ここで開示されるように、反応媒体の液相中の安息香酸の高濃度は、炭素酸化物ガスの形成を増加させ、その形成は酸化剤及び芳香族化合物並びに／又は溶媒の収率損失になる。更に、本発明者らは、他の芳香族化合物及び炭素酸化物のこのような増加された形成のかなりの部分が、安息香酸がそれ自体が消費されずに他の反応を触媒するではなく、安息香酸分子自体の一部を転化する反応から導かれることを発見した。従って、「安息香酸の正味生成」は、ここでは、（反応媒体から出る全安息香酸の時間平均重量）－（同じ期間に反応媒体に入る全安息香酸の時間平均重量）と定義する。この、安息香酸の正味重量は多くの場合、正の値であり、不純物生成安息香酸の形成速度及び自己生成安息香酸の形成速度によって決定される。しかし、本発明者らが、温度、酸素利用可能性、STR及び反応活性を含む他の反応条件が適切に一定に保持される場合に測定する、炭素酸化物及びいくつかの他の化合物への安息香酸の転化速度は、安息香酸濃度が反応媒体の液相中で増加するにつれてほぼ直線的に増加するようであることを発見したことが開示される。従って、反応媒体の液相中の安息香酸濃度が十分に高い場合（おそらく再循環溶媒中の安息香酸の高濃度による）には、安息香酸分子の、炭素酸化物を含む他の化合物への転化は、新しい安息香酸分子の化学的生成に等しいか又はそれより多くなる可能性がある。この場合には、安息香酸の正味生成は、ゼロ近く又は負の値でバランスされる可能性がある。本発明者らは、安息香酸の正味生成が正の値である場合には、[反応媒体中のテレフタル酸の生成（重量による）速度]対[反応媒体中の安息香酸の正味生成速度]の比は、好ましくは約700：1超、より好ましくは約1，100：1超、最も好ましくは4，000：1超であることを発見した。本発明者らは、安息香酸の正味生成が負の値である場合には、[反応媒体中のテレフタル酸の生成（重量による）速度]対[反応媒体中の安息香酸の正味生成速度]の比は、好ましくは約200：（－1）超、より好ましくは約1，000：（－1）超、最も好ましくは5，000：（－1）超であることを発見した。

【0223】

本発明者らはまた、反応媒体から回収されるスラリー（液体＋固体）の組成及びスラリーの固体CTA部分に関して好ましい範囲を発見した。好ましいスラリー組成及び好ましいCTA組成は、驚くほど優れ且つ有用である。例えば、この好ましいCTAから酸化的蒸解によって生成される精製TPAは、余分な4-CBA及び／又は有色不純物を水素化しなくても、精製TPAがPET繊維及びPET包装用途における広範囲の利用例に適当であるような十分に低レベルの総不純物及び有色不純物を有する。例えば、好ましいスラリー組成物は、考慮すべき不純物の濃度が比較的低い反応媒体の液相を提供し、重要なことには、これが、ここに開示された他の更に多くの不所望な不純物の生成を減少させる。更に、好ましいスラリー組成物は重要なことに、本発明の他の実施態様に係る、適切に純粋な再循環材料となるようにするための、スラリーからの液体のその後の処理を助ける。

【0224】

本発明の一実施態様に従って生成されるCTAは、従来の方及び装置、特に再循環溶媒を用いる従来の方及び装置によって生成されるCTAよりも、特定の型の不純物を少なく含む。CTA中に存在する可能性のある不純物を以下に挙げる：4-カルボキシベンズアルデヒド（4-CBA）、4，4'-ジカルボキシスチルベン（4，4'-DCS）

、2, 6 - ジカルボキシアントラキノン (2, 6 - DCA)、2, 6 - ジカルボキシフルオレノン (2, 6 - DCF)、2, 7 - ジカルボキシフルオレノン (2, 7 - DCF)、3, 5 - ジカルボキシフルオレノン (3, 5 - DCF)、9 - フルオレノン - 2 - カルボン酸 (9F - 2CA)、9 - フルオレノン - 4 - カルボン酸 (9F - 4CA)、他のフルオレノン類 (個々には記載しない) を含む総フルオレノン類 (総フルオレノン類)、4, 4' - ジカルボキシビフェニル (4, 4' - DCB)、2, 5, 4' - トリカルボキシビフェニル (2, 5, 4' - TCB)、フタル酸 (PA)、イソフタル酸 (IPA)、安息香酸 (BA)、トリメリット酸 (TMA)、p - トルイル酸 (PTAC)、2, 6 - ジカルボキシベンゾクマリン (2, 6 - DCBC)、4, 4' - ジカルボキシベンジル (4, 4' - DCBZ)、4, 4' - ジカルボキシベンゾフェノン (4, 4' - DCBP)、2, 5, 4' - トリカルボキシベンゾフェノン (2, 5, 4' - TCBP)。以下の表IIIは、本発明の一実施態様に従って生成されたCTA中のこれらの不純物の好ましい量を示す。

【0225】

【表3】

表III：CTA不純物

不純物	好ましい量 (ppmw)	より好ましい量 (ppmw)	最も好ましい量 (ppmw)
4-CBA	<15, 000	100-8, 000	400-2, 000
4, 4'-DCS	<12	<6	<3
2, 6-DCA	<9	<6	<2
2, 6-DCF	<100	2-50	5-25
2, 7-DCF	<30	<15	<5
3, 5-DCF	<16	<8	<2
9F-2CA	<16	<8	<4
9F-4CA	<8	<4	<2
総フルオレノン類	<100	2-60	4-35
4, 4'-DCB	<64	1-32	2-8
2, 5, 4'-TCB	<24	<12	<8
PA	<200	3-100	5-50
IPA	<800	10-400	20-200
BA	<600	5-300	15-100
TMA	<800	10-400	20-200
PTAC	<2, 000	10-1, 000	50-500
2, 6-DCBC	<64	<32	<8
4, 4'-DCBZ	<12	<8	<4
4, 4'-DCBP	<40	<30	<20
2, 5, 4'-TCBP	<32	<16	<4

【0226】

更に、本発明の一実施態様に従って生成されるCTAは、従来方法及び装置によって、特に再循環溶媒を用いる従来方法及び装置によって生成されるCTAに比較して低い

色量 (color content) を有するのが好ましい。従って、本発明の一実施態様に従って生成される C T A は、340 ナノメートル (nm) におけるパーセント透過率が少なくとも約 25 %、より好ましくは少なくとも約 50 %、最も好ましくは少なくとも約 60 % であるのが望ましい。更に、本発明の一実施態様に従って生成する C T A は、400 ナノメートル (nm) におけるパーセント透過率が少なくとも約 88 %、より好ましくは少なくとも約 90 %、最も好ましくは少なくとも約 92 % であるのが望ましい。

【0227】

パーセント透過率に関する試験は、T P A 又は C T A 内に存在する有色の光吸収性不純物の割合を提供する。ここで使用する「試験」は、乾燥固体 T P A 又は C T A 2.00 g を、分析用グレード又はそれ以上のグレードのジメチルスルホキシド (DMSO) 20.0 ml 中に溶解させることによって調製される溶液の一部分について行われる測定を意味する。次いで、この溶液の一部分を、1.0 cm の光路長及び 0.39 ml の容積を有する石英製の Hellma セミマイクロフローセル, PN 176.700 (Hellma USA, 80 Skyline Drive, Plainview, NY 11803) に入れる。Agilent 8453 Diode Array Spectrophotometer を用いて、この充填フローセルを通して種々の波長の光の透過率を測定する (Agilent Technologies, 395 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94303)。セル及び使用溶媒を含む (これらに限定するものではない) バックグラウンドから吸光度を補正後、溶液を透過する入射光線の割合を表すパーセント透過率の結果を、機械によって直接的に記録する。波長 340 nm 及び 400 nm におけるパーセント透過率値は、純粋な T P A を、その中に典型的によく見られる多くの不純物と識別するのに特に有用である。

【0228】

反応媒体のスラリー (固体 + 液体) 相中の種々の芳香族不純物の好ましい範囲を以下の表 IV に示す。

【0229】

10

20

【表 4】

表Ⅳ：スラリー不純物

不純物	好ましい量 (ppmw)	より好ましい量 (ppmw)	最も好ましい量 (ppmw)
4-CBA	<8, 000	<5, 000	<2, 500
4, 4'-DCS	<4	<2	<1
2, 6-DCA	<6	<3	<1
2, 6-DCF	<70	2-40	4-20
2, 7-DCF	<12	<8	<4
3, 5-DCF	<12	<8	<4
9F-2CA	<12	<8	<4
9F-4CA	<8	<4	<2
総フルオレノン類	<90	2-60	5-30
4, 4'-DCB	<64	1-16	2-4
2, 5, 4'-TCB	<60	2-40	4-20
PA	<3, 000	25-1, 500	75-500
IPA	9, 000	75-4, 500	225-1, 500
BA	<15, 000	100-6, 000	300-2, 000
TMA	<3, 000	25-1, 500	75-500
PTAC	<8, 000	100-4, 000	200-2, 000
4, 4'-DCBZ	<5	<4	<3
4, 4'-DCBP	<240	<160	<80
2, 5, 4'-TCBP	<120	<80	<40

【0230】

スラリーに好ましいこれらの組成は、反応媒体からのサンプリング時、液体及び固体の分離時並びに分析条件への移行時における、反応媒体から固相成分中へ余分な液相成分の沈澱に関連する実験の問題を有効に避けながら、反応媒体の液相の好ましい組成を具体化する。

【0231】

多くの他の芳香族不純物もまた典型的には、反応媒体のスラリー相中及び反応媒体のCTA中に存在し、それらは一般的に更に低いレベルで且つ／又はここに開示された1種若しくはそれ以上の芳香族化合物に比例して変動する。開示された芳香族化合物の、好ましい範囲への制御は、他の芳香族不純物を適当なレベルに保つであろう。反応媒体中のスラリー相及びスラリーから直接回収される固体CTAに関するこれらの有利な組成は、p-キシレンのTPAへの部分酸化に関して本明細書中で開示された本発明の実施態様によって操作することによって可能にされる。

【0232】

溶媒、再循環溶媒、CTA、反応媒体からのスラリー及びPTA中の低レベル成分の濃度の測定は、液体クロマトグラフィー法を用いて実施する。2つの互換性のある実施態様を記載する。

【0233】

HPLC-DADとしてここで称する方法は、所定のサンプル内の種々の分子種の分離

及び定量化のための、ダイオードアレイ検出器 (DAD) と一体化された高速液体クロマトグラフィー (HPLC) を含む。この測定に使用される機器は、Agilent Technologies (Palo Alto, CA) によって提供される、DAD を装着したモデル 1100 HPLC であるが、他の適当な機器も他の供給業者から市販されている。当業界で知られるように、溶離時間及び検出器応答性は共に、既知量で存在する既知化合物 (実際の未知サンプル中に存在するものにふさわしい化合物及び量) を用いて校正する。

【0234】

ここで HPLC - MS と称する方法は、所定のサンプル内の種々の分子種の分離、同定及び定量化のための、質量分析装置 (MS) と一体化された高速液体クロマトグラフィー (HPLC) を意味する。この測定において使用する機器は、Waters Corp. (Milford, MA) によって提供される Alliance HPLC 及び ZQ MS であるが、他の適当な機器もまた、他の供給業者から市販されている。当業界で知られるように、溶離時間及び質量分析装置の応答性は、既知量で存在する既知化合物 (実際の未知サンプル中に存在するものにふさわしい化合物及び量) を用いて校正する。

10

【0235】

本発明の別の実施態様は、一方では有害な芳香族不純物の抑制を、他方では二酸化炭素及び一酸化炭素 [総称して炭素酸化物 (CO_x)] の生成に逆らって適切にバランスさせながら、芳香族被酸化性化合物を部分酸化させることに関する。これらの炭素酸化物は典型的には反応容器から排ガス中に出る。これらは、溶媒の破壊損失、及び最終的には好ましい酸化された誘導体 (例えば、酢酸、p-キシレン及びTPA) を含む被酸化性化合物被酸化性化合物の破壊損失に対応する。本発明者らは、炭素酸化物生成の下限を発見した。その下限未満では、炭素酸化物生成は有害な芳香族不純物 (下記) の多量の生成のように見え、またその下限未満では、その低い転化レベルは必然的に低すぎて経済的に有用でない。本発明者らは、また、炭素酸化物の上限を発見した。その上限より上では、炭素酸化物の発生が増加し続け、有害な芳香族不純物の発生の減少によってもたらされる更なる意義はほとんどない。

20

【0236】

本発明者らは、芳香族被酸化性化合物の部分酸化の間に、芳香族被酸化性化合物供給材料及び反応媒体内の芳香族中間体種の液相濃度を低下させると、有害な不純物の生成速度が低下することを発見した。これらの有害な不純物としては、カップリングされた芳香環及び/又は所望の数より多いカルボン酸基を含む芳香族分子が挙げられる (例えば、p-キシレンの酸化においては、有害な不純物には、2, 6-ジカルボキシアントラキノン、2, 6-ジカルボキシフルオレノン、トリメリット酸、2, 5, 4'-トリカルボキシビフェニル、及び2, 5, 4'-ベンゾフェノンがある)。芳香族中間体種としては、被酸化性芳香族化合物の供給材料から派生し且つ依然として非芳香族ヒドロカルビル基を保持する芳香族化合物が挙げられる (例えば、p-キシレンの酸化においては、芳香族中間体種はp-トルアルデヒド、テレフタルデヒド、p-トルイル酸、4-CBA、4-ヒドロキシメチル安息香酸及びp-ブロモ-p-トルイル酸を含む)。芳香族被酸化性化合物供給材料及び非芳香族ヒドロカルビル基を保持する芳香族中間体種は、反応媒体の液相中に存在する場合には、非芳香族ヒドロカルビル基を持たない溶解芳香族化合物種 (例えばイソフタル酸) に関して本明細書中で既に記載したのと同様にして有害な不純物を生じるようである。

30

40

【0237】

被酸化性芳香族化合物の部分酸化の間における有害な芳香族不純物の形成を抑制するには比較的高い反応活性がこのように必要であるのに対して、本発明者らは、炭素酸化物の生成の増加が不所望に付随して起こることを発見した。これらの炭素酸化物は、溶媒だけでなく被酸化性化合物及び酸化剤の収率損失に相当することを理解することが重要である。明白なことは、炭素酸化物の相当部分、場合によっては主な部分が、溶媒ではなく被酸化性化合物及びその誘導体に由来し; 多くの場合被酸化性化合物は炭素当たりのコストが

50

溶媒よりも多くかかることである。更に、目的生成物であるカルボン酸（例えばTPA）もまた、反応媒体の液相中に存在する場合には、炭素酸化物への過剰酸化を受けやすいことを理解することが重要である。

【0238】

本発明は、また、反応媒体の液相中の反応及び液相内の反応体濃度に関連することを理解することが重要である。これは、非芳香族ヒドロカルビル基を保持する芳香族化合物の沈殿固体の形態での生成に直接関連するいくつかの以前の発明とは異なる。具体的には、p-キシレンのTPAへの部分酸化に関しては、いくつかの以前の発明は、CTAの固相中に沈殿された4-CBAの量に関連する。しかし、本発明者らは、同じ仕様の温度、圧力、触媒反応、溶媒組成及びp-キシレンの空時反応速度を用いて、よく混合されたオートクレープ中で部分酸化が行われるか又は本発明に従って酸素及びp-キシレンが段階的である反応媒体中で部分酸化が行われるかに応じて、（固相中の4-CBA）対（液相中の4-CBA）の比に関して2：1より大きい変動を発見した。更に、本発明者らは、（固相中の4-CBA）対（液相中の4-CBA）の比がまた、よく混合された反応媒体又は段階付けられた反応媒体のいずれの中でも、p-キシレンの空時反応速度に依りて、他の点では同様な仕様の温度、圧力、触媒反応及び溶媒組成において、2対1より大きく変動できることを観察した。更に、固相中CTA中の4-CBAは、有害な不純物の形成の原因とはならないと考えられ、固相中の4-CBAは回収され且つ簡単に高収率でTPAに酸化されることができ（例えば、本明細書中に記載したようなCTAスラリーの酸化的蒸解によって）のに対し；有害な不純物の除去は、固相4-CBAの除去よりはるかに困難で且つコストがかかり、炭素酸化物の生成は永続的な収率損失に相当する。従って、本発明のこの態様は反応媒体中の液相組成に関連することを識別することが重要である。

10

20

【0239】

溶媒又は被酸化性化合物のいずれに由来するのであっても、本発明者らは、商業的に有用な転化率においては、炭素酸化物の生成は、温度、金属、ハロゲン、温度、pHによって測定される反応媒体の酸性度、全反応活性のレベルを得るのに使用された水濃度の具体的な組合せが大きく異なっても、全反応活性のレベルに強く関連することを発見した。本発明者らは、反応媒体の中央高さ、反応媒体の底部及び反応媒体の頂部におけるトルイル酸の液相濃度を用いて全反応活性のレベルを評価することが、キシレンの部分酸化に有用であることを見出した。

30

【0240】

従って、反応活性を増加させることによって有害な不純物の生成を最小限に抑え、またその一方で反応活性を低下させることによって炭素酸化物の生成を最小限に抑える、重要な同時バランスが生じる。即ち、炭素酸化物の全生成を過度に低く抑えると、過剰なレベルの有害不純物が形成され、逆の場合も同じである。

【0241】

更に、本発明者らは、目的とするカルボン酸（例えば、TPA）の溶解度及び相対反応性並びに非芳香族ヒドロカルビル基を持たない他の溶解芳香族化合物種の存在が、炭素酸化物と有害不純物とのこのようなバランスに非常に重要な支点をもたらすことを発見した。目的生成物のカルボン酸は典型的には、それが固体の形態で存在する場合であっても、反応媒体の液相中に溶解される。例えば、好ましい範囲の温度においては、TPAは酢酸及び水を含む反応媒体中に、約1,000ppmw～1重量%超の範囲のレベルで溶解でき、溶解度は温度の増加と共に増加する。被酸化性芳香族化合物供給材料（例えばp-キシレン）から、芳香族反応中間体（例えばp-トルイル酸）から、目的とする芳香族カルボン酸（例えばTPA）から及び非芳香族ヒドロカルビル基を持たない芳香族化合物種（例えばイソフタル酸）から種々の有害不純物を形成する方向に向かう反応速度には差があるのにもかかわらず、後の2つの群の存在及び反応性は、前の2つの群、即ち、被酸化性芳香族供給材料及び芳香族反応中間体種の更なる抑制に関する戻り減少の領域を決定する。例えば、p-キシレンのTPAへの部分酸化において、溶解TPAが所定の条件において反応媒体の液相中で7,000ppmwに、溶解安息香酸が8,000ppmwに、溶

40

50

解イソフタル酸が 6,000ppmw に、溶解フタル酸が 2,000ppmw に達する場合には、反応活性が増加されて p-トルイル酸及び 4-CBA の液相濃度が同様なレベル未満に抑えられるにつれて、総有害化合物を更に低下させる方向への値は低下し始める。即ち、非芳香族ヒドロカルビル基を持たない芳香族化合物種の、反応媒体の液相中における存在及び濃度は、反応活性の増加によってほとんど変化せず、それらの存在は、有害不純物の形成を抑制するために反応中間体の濃度低下の戻り減少の領域を上方に拡大する働きをする。

【0242】

従って、本発明の一実施態様は、好ましい炭素酸化物の範囲を提供する。この範囲は、下限で低反応活性及び有害不純物の過剰形成と境界を接し且つ上限で過剰な炭素損失と境界を接するが、商業的に有用であると以前に発見され且つ開示されたよりも低いレベルである。従って、炭素酸化物の形成は好ましくは以下のようにして制御される。(生成される総炭素酸化物のモル数)対(供給される被酸化性芳香族化合物のモル数)の比は好ましくは約 0.02:1 超、より好ましくは約 0.04:1 超、更に好ましくは約 0.05:1 超、最も好ましくは 0.06:1 超である。同時に、(生成される総炭素酸化物のモル数)対(供給される被酸化性芳香族化合物のモル数)の比は好ましくは約 0.24:1 未満、より好ましくは約 0.22:1 未満、更に好ましくは約 0.19:1 未満、最も好ましくは 0.15:1 未満である。(生成される二酸化炭素のモル数)対(供給される被酸化性芳香族化合物のモル数)の比は、好ましくは約 0.01:1 超、より好ましくは約 0.03:1 超、更に好ましくは約 0.04:1 超、最も好ましくは 0.05:1 超である。同時に、(生成される二酸化炭素のモル数)対(供給される被酸化性芳香族化合物のモル数)の比は好ましくは約 0.21:1 未満、より好ましくは約 0.19:1 未満、更に好ましくは約 0.16:1 未満、最も好ましくは 0.11:1 未満である。

(生成される一酸化炭素のモル数)対(供給される被酸化性芳香族化合物のモル数)の比は、好ましくは約 0.005:1 超、より好ましくは約 0.010:1 超、更に好ましくは約 0.015:1 超、最も好ましくは 0.020:1 超である。同時に、(生成される一酸化炭素のモル数)対(供給される被酸化性芳香族化合物のモル数)の比は好ましくは約 0.09:1 未満、より好ましくは約 0.07:1 未満、更に好ましくは約 0.05:1 未満、最も好ましくは 0.04:1 未満である。

【0243】

酸化反応器からの乾燥排ガス中の二酸化炭素含量は、好ましくは約 0.10 モル% 超、より好ましくは約 0.20 モル% 超、更に好ましくは約 0.25 モル% 超、最も好ましくは 0.30 モル% 超である。同時に、酸化反応器からの乾燥排ガス中の二酸化炭素含量は好ましくは約 1.5 モル% 未満、より好ましくは約 1.2 モル% 未満、更に好ましくは約 0.9 モル% 未満、最も好ましくは 0.8 モル% 未満である。酸化反応器からの乾燥排ガス中の一酸化炭素含量は好ましくは約 0.05 モル% 超、より好ましくは約 0.10 モル% 超、更に好ましくは約 0.15 モル% 超、最も好ましくは 0.18 モル% 超である。同時に、酸化反応器からの乾燥排ガス中の一酸化炭素含量は、好ましくは約 0.60 モル% 未満、より好ましくは約 0.50 モル% 未満、更に好ましくは約 0.35 モル% 未満、最も好ましくは 0.28 モル% 未満である。

【0244】

本発明者らは、これらの好ましい範囲まで炭素酸化物の生成を減少させるのに重要な要因が、本発明の開示に係る、再循環濾液の純度及び被酸化性化合物の供給材料の純度の改善による非芳香族ヒドロカルビル基を持たない芳香族化合物の濃度の低下(これが同時に、炭素酸化物及び有害不純物の形成を減少させる)であることを発見した。別の要因は、本発明の開示に係る、反応器内における p-キシレン及び酸化剤の分配の改善である。炭素酸化物の前記の好ましいレベルを可能にする他の要因は、圧力に関して、温度に関して、液相中の被酸化性化合物の濃度に関して及び気相中の酸化剤に関して本明細書中に開示したような、反応媒体中の勾配で運転することである。炭素酸化物の前記の好ましい範囲を可能にする他の要因は、時空反応速度、圧力、温度、溶媒組成、触媒組成及び反応器の

機械形状寸法に関して好ましい、本明細書中の開示内で運転することである。

【0245】

好ましい一酸化炭素形成範囲内における運転によって得られる重要なメリットは、分子状酸素の使用を、化学量論値までではないが減少できることである。本発明に従って酸化剤及び被酸化性化合物の良好な段階付けがなされたとしても、炭素酸化物への若干の損失を考慮するために、そして有害不純物の形成を制御するための過剰な分子状酸素を供給するために、過剰の酸素は、被酸化性化合物の供給材料単独に関して計算された化学量論値よりも高い値に保持しなければならない。キシレンが被酸化性化合物の供給材料である場合に関して、具体的には、分子状酸素の重量対キシレンの重量の供給比は好ましくは約0.91:1.00超、より好ましくは約0.95:1.00超、最も好ましくは0.99:1.00超である。同時に、分子状酸素の重量対キシレンの重量の供給比は好ましくは約1.20:1.00未満、より好ましくは約1.12:1.00未満、最も好ましくは1.06:1.00未満である。キシレン材料に関して具体的には、酸化反応器からの乾燥排ガス中の分子状酸素の時間平均含量は、好ましくは約0.1モル%超、より好ましくは約1モル%超、最も好ましくは1.5モル%超である。同時に、酸化反応器からの乾燥排ガス中の分子状酸素の時間平均含量は、好ましくは約6モル%未満、より好ましくは約4モル%未満、最も好ましくは3モル%未満である。

10

【0246】

好ましい一酸化炭素形成範囲内における運転によって得られる別の重要なメリットは、炭素酸化物及び他のそれほど有用でない形態に転化される芳香族化合物がより少ないことである。このメリットは、(連続期間にわたる、好ましくは1時間にわたる、より好ましくは1日にわたる、最も好ましくは連続した30日にわたる、反応媒体から出る全芳香族化合物のモル数の和)÷(同期間における、反応媒体に入る全芳香族化合物のモル数の和)を用いて評価する。この比を以下、反応媒体を通る芳香族化合物に関する「モル残存率」と称し、パーセント値で表す。入ってくる全ての芳香族化合物が芳香族化合物として反応媒体から出て行くとすると、それがほとんど、入ってくる芳香族化合物の酸化された形態であったとしても、モル残存率はその最大値100%を有する。入ってくる芳香族分子100個当たりちょうど1個が、反応媒体を通過しながら、炭素酸化物及び/又は他の非芳香族分子(例えば酢酸)に転化されるとすると、モル残存率は99%である。キシレンが主な被酸化性化合物供給材料である場合に関しては、具体的には、反応媒体を通る芳香族化合物に関するモル残存率は、好ましくは約98%超、より好ましくは約98.5%超、最も好ましくは99.0%超である。同時に、また、十分な全反応活性が存在するように、キシレンが主な被酸化性芳香族化合物供給材料である場合には、反応媒体を通る芳香族化合物に関するモル残存率は、好ましくは約99.9%未満、より好ましくは約99.8%未満、最も好ましくは99.7%未満である。

20

30

【0247】

本発明の別の態様は、酢酸及び1種又はそれ以上の被酸化性芳香族化合物を含む反応媒体中における酢酸メチルの生成を含む。この酢酸メチルは、水及び酢酸に比べて比較的揮発性であり、従って、更なる冷却又は他のユニット操作を用いてそれを回収及び/又は破壊してから排ガスを放出して環境にもどす場合を除いて、排ガスに随伴する傾向がある。従って、酢酸メチルの生成は運転コスト及び資本コストにも相当する。おそらく、酢酸メチルは、最初にメチル基(おそらく、酢酸の分解からの)を酸素と結合させてメチルヒドロペルオキシド生成し、次に分解してメタノールを生成し、最後に生成メタノールを残りの酢酸と反応させて酢酸メチルを生成することによって、生成される。化学経路がどのようなものであるとしても、本発明者らは、酢酸メチルの生成速度が遅すぎる場合には、常に、炭素酸化物の生成も少なすぎ、有害芳香族不純物の生成が多すぎることを発見した。酢酸メチルの生成速度が速すぎる場合には、炭素酸化物の生成は必要以上に高くなり、溶媒、被酸化性化合物及び酸化剤の収率損失を招く。本明細書中に開示された好ましい実施態様を用いる場合には、(生成される酢酸メチルのモル数)対(供給される被酸化性芳香族化合物のモル数)の生成比は好ましくは約0.005:1超、より好ましくは約0.

40

50

0.10 : 1 超、最も好ましくは 0.020 : 1 超である。同時に、(生成される酢酸メチルのモル数) 対 (供給される被酸化性芳香族化合物のモル数) の生成比は好ましくは約 0.09 : 1 未満、より好ましくは約 0.07 : 1 未満、更に好ましくは約 0.05 : 1 未満、最も好ましくは 0.04 : 1 未満である。

【0248】

本発明者らは、ここに示した全ての数値範囲に関して、これらの範囲の上端及び下端が互いに独立することができることを確認している。例えば、数値範囲 10 ~ 100 は、10 より大きく且つ / 又は 100 より小さいことを意味する。従って、範囲 10 ~ 100 は、10 超 (上限なし) の「特許請求の範囲」の限定 (クレーム限定, *claim limitation*)、100 未満 (下限なし) の「特許請求の範囲」の限定、そして 10 ~ 100 の全範囲 (上限と下限の両方を有する) に対するサポートを提供する。

10

【実施例】

【0249】

本発明のいくつかの実施態様を、以下の実施例によって更に説明することができるが、これらの実施例は単に説明のために記載するのであって、特に断らない限り、本発明の範囲を限定するものではない。

【0250】

例 1

これは、気泡塔型反応器中における p - キシレンの商業的酸化からの操作例である。この例は、例えば本発明の態様に従って適当な幾何学的条件及びプロセス条件を用いる場合には p - キシレンの濃度に関して大きな垂直方向勾配 (vertical gradients) が存在することを示す。

20

【0251】

この例は、内径約 2.44 m の、ほぼ垂直な、本質的に円筒体を有する市販の気泡塔型酸化容器を使用した。気泡塔型酸化容器の高さは、下部接線 (TL) から上部 TL までの約 32 m であった。容器には、円筒の頂部及び底部において約 2 : 1 の楕円形ヘッドを装着した。運転液面は、反応媒体の、下部 TL の上方約 2.5 m の高さであった。下部 TL の上方約 4.35 m の高さの円筒部分の壁中に位置する円形孔を通して反応器に入る、商用純度の p - キシレンの供給速度は約 81 kg / 分の速度で効果的に定常であった。前記壁孔の内径は約 0.076 m であった。濾液溶媒は約 777 kg / 分の効果的な定常速度で供給された。この濾液溶媒の未計量分は、導管サイズ及び圧力低下から約 20 kg / 分であると推定して、液体フラッシュとして酸化剤スパージャーに供給した。濾液の残り約 757 kg / 分を商用純度の p - キシレンとよく混合して供給した。濾液溶媒及び商用純度の p - キシレンの合わせた液相供給流は約 838 kg / 分となり、約 3 m / 秒の、前記壁孔を通る入口流の空塔速度 (superficial velocity) を与えた。この濾液溶媒はプラント再循環システムに由来し、酢酸及び水約 97 % 超を含んでいた。濾液溶媒中の触媒成分の濃度は、反応媒体の液相内の組成がコバルト約 1,777 ppmw、臭素約 1,518 ppmw 及びマンガン約 107 ppmw となるようなものであった。還流溶媒の別の流れを、反応媒体の運転液面の上方の気体離脱ゾーン中に液滴として約 572 kg / 分の効果的な定常速度で供給した。この還流溶媒は酢酸及び水約 99 重量 % 超からなり、還流溶媒は触媒成分レベルがほとんどない別のプラント再循環システムに由来した。濾液供給材料及び還流溶媒供給材料の合わせた含水量は、反応媒体の液相内の水の濃度が約 6.0 重量 % となるようなものであった。酸化剤は、図 2 ~ 5 に示したのと同様な酸化剤スパージャーを通して約 384 kg / 分の効果的な定常速度で圧縮空気供給した。この酸化剤スパージャーは、1 辺から対辺に接続し且つ反応器の垂直対称軸を通して横切るクロス部材の付いたほぼ等辺の八角形である留め継ぎされた流通導管からなるものであった。この留め継ぎされた流通導管は、公称 12 インチの Schedule 10S 配管部材から作られたものであった。流通導管の一辺の質量中心から対辺の質量中心までの八角形の幅は約 1.83 m であった。この八角形はほぼ水平に置かれ、八角形導管の中央高さは反応器の下部 TL の上方約 0.11 m であった。酸化剤スパージャーは直径約 0.025 m の 75 個

30

40

50

の円形孔を含んでいた。これらの孔は前記 12 インチ配管の頂部近くに位置する八角形及びクロス部材の周囲にほぼ均一に位置していた。八角形導管の 1 辺にのみ、その底部に直径約 0.012 m の 1 つの円形孔があった。反応器ヘッド気体中の運転圧は定常的に約 0.52 メガパスカル（ゲージ）であった。この反応は、反応熱が入ってくる供給材料の温度を上昇させ且つ入ってくる溶媒の多くを蒸発させるように、実質的に断熱的に行った。反応媒体の中央高さ近くで測定した運転温度は約 160 °C であった。粗製テレフタル酸（CTA）を含む、出て行くスラリーは、反応器の下部楕円形ヘッドの底部近くから効果的な定常速度で除去した。出て行くスラリーの流速は約 408 kg / 分であった。

【0252】

反応媒体からのスラリーのサンプルは以下のようにして反応器の 3 つの高さから得た。反応媒体内の種々の高さの種々の種（species）の濃度を測定するに際し、十分な分解能の時間平均値を測定するのに十分なサンプルを採取することによってシステムの推計的性質を明らかにすることが必要であった。

【0253】

5 個 1 組のサンプルを、反応器の下部楕円形ヘッドの底部近くから出るスラリー導管から得た。別の 5 個 1 組のサンプルを、反応器の下部 T L の上方約 12.4 m の高さに位置する壁孔から得た。第 3 の 5 個 1 組のサンプルを、反応器の下部 T L の上方約 17.2 m の高さに位置する壁孔から得た。

【0254】

全てのスラリーサンプルを、液相中の p - キシレン及び p - トルアルデヒドの組成に関して、校正されたガスクロマトグラフィー（GC）法によって分析した。以下の表 V は、3 つの異なるカラム高さから得られた 5 つの結果の平均を示す。

【0255】

【表 5】

表 V

サンプルの位置	p - キシレン (ppmw)	p - トルアルデヒド (ppmw)
側壁約 17.2 m	21	140
側壁約 12.4 m	63	317
底部ヘッドからのアンダーフロー	455	960

【0256】

これらの結果は、p - キシレン及び p - トルアルデヒドの局所濃度の垂直方向において見られる大きな勾配を示す。例えば表 V のデータにおいて観察される p - キシレンの濃度勾配は 20 : 1 (455 : 21) より大きかった。これらの結果は、重要なことには、気泡塔内に入っていく p - キシレン供給材料の本来の流体混合は本来の反応速度より遅かったことを示している。それほどでないにせよ、反応媒体中の関連芳香族反応性種（例えば、p - トルイル酸及び 4 - カルボキシベンズアルデヒド）の濃度に関しても垂直勾配が観察された。

【0257】

以下の例において示されるように、詳細な計算モデルは、この例の反応媒体の気相内の p - キシレン濃度の実際の範囲が 100 : 1 よりかなり大きかったことを示している。厳密な計算モデルを作成しなくても、当業者ならば、p - キシレンの実際の最大濃度が、供給材料 p - キシレンが容器壁を通して気泡塔型反応器に導入される位置近くの領域において起こったことがわかるであろう。最大 p - キシレンのこの高さは、下部 T L の上方約 4

．35 mであり、約12．4 mから採取されるサンプルとアンダーフローから採集されるサンプルの高さの中間である。同様に、p - キシレンの実際の最小濃度は、前記サンプルが採取される最高高さよりかなり上方の約25 mの高さにある反応媒体の頂部又は底部の極めて近い位置において起こったと考えられる。

【0258】

p - キシレン及び他の被酸化性化合物の濃度は、反応媒体の他の位置に関して、反応媒体内の垂直方向又は水平方向の任意の位置におけるサンプリングに適切な機械的装置を用いることによって測定することができる。場合によっては、物理的サンプリング及び化学分析をしなかった位置に関する濃度を、非常に複雑な流体フローパターン、化学反応速度、エネルギーバランス、蒸気 - 液体 - 固体平衡及び相間交換速度に対処する十分に複雑な計算モデルを用いて適当に正確に計算することができる。

10

【0259】

例2～5

例2～5は、例1の反応器と全く同一の又は特定の改良を加えられたが例1とほぼ同様な気泡塔型反応器の計算モデルである。例2～5を生成するために行った計算上の流体動態(CFD)モデリングは、2005年5月5日出願の係属中の米国特許出願第60/594,774号(タイトル: Modeling of Liquid - Phase Oxidation)に開示されたモデリング方法に従って実施した。この特許出願を引用することによってここに組み入れる。

20

【0260】

例2～5において、CFDモデリングはCFXリリース5.7(ANSYS、Inc. 275 Technology Drive, Canonsburg, PA 15317)を用いて実施する。例2～5はそれぞれ約100,000個以上の別個の空間的な計算セルを含む。例2～5において有用な時間ステップは0.1秒未満である。圧力差測定によって評価される平均気泡ホールドアップと、走査によって評価される垂直方向の気泡ホールドアップ分布と、及びコンピュータ断層撮影(CTスキャン)によって評価される気泡ホールドアップ分布とほぼ同じになるようにCFDモデルを調整するには、直径が約0.005～約0.20 mの範囲の多数の気泡サイズが有用であることがわかっている。例2～5のCFDモデル中において適切な気泡サイズ及び個体数を選択するために、実際のプラント運転データを、適正な組成に近い反応媒体及び以下に開示するプロセス条件を用いて運転されている円筒内径約2.44 m及び約3.05 mのスラリー気泡塔に関して得た。全気泡ホールドアップに関する参照データは、容器の底面近くから塔頂排ガスまで測定された圧力差を用いて得た。垂直方向の気泡ホールドアップ分布は、ガンマ線を放射する放射性線源及びその検出方法を用いて、反応器の外側に沿って約0.05～約0.3 mずつインクレメントして得た。水平方向の気泡ホールドアップ分布に関する参照データは、線を放射する放射性線源及びその検出方法を用いて、動作している気泡塔の水平面を横切る9×9のグリッド上で行ったCTスキャンによって得た。即ち、線源は、所定の高さにおいて気泡塔外周の周囲に概ね等間隔で配置された9個の異なる位置に配置する。

30

線源の各位置に関して、反応器及び反応媒体を通過する線の量を、気泡塔外周の周囲に概ね等間隔で配置された9個の異なる位置において検出する。次いで、この不連続データに種々の数理モデルを当てはめ、当前記高さに関して反応媒体全体にわたって気泡ホールドアップの変動を概算する。異なる2日で2つの異なる高さにおいてp - キシレン、圧縮空気などの2つの異なる供給速度を用いて、複数の水平CTスキャンを得た。

40

【0261】

この環境におけるp - キシレンの消費に関する化学反応モデルは、商業規模及びパイロット規模の両試験からの同様な温度、圧力、反応強度、触媒作用、水濃度などに関する他のデータと共に、例1において見られるp - キシレンの反応体分布に適合するように調整する。表示的近似値(indicative approximation)として、p - キシレン反応性トレーサーの崩壊の擬一次時定数は、約160 及び例2～4において使用される反応媒体のほぼ平均条件に関して約0.2レシプロカル秒に等しい。

50

【0262】

重要なことに、例2～4において得られる流れフィールドのCFDモデルは、操作している気泡塔型反応器中で観察される低周波数波動と概ね一致する気泡群及び液体波動の大規模な変動を生じる。

【0263】

例2

この例は、例1の機械的構造に関する計算を発展させ、例3及び4に対する比較基準を設定する。この例において、気泡塔型反応器の機械的構造は例1と同一であり、p-キシレン及び濾液溶媒を含む供給流のための、反応器壁を貫通する直径0.076mの円形入口孔を有する。p-キシレンの供給速度は約1.84kg/秒であり、例1よりも速い。p-キシレンと十分に混合して供給する濾液溶媒の供給速度は約18.4gk/秒である。従って、壁孔を通して入ってくるp-キシレン+濾液溶媒の合わさった流れの空塔速度は約4m/秒である。気体離脱ヘッドスペース中における還流溶媒の供給速度は12.8kg/秒である。酸化剤スパージャーを通る圧縮空気の供給速度は約9kg/秒である。反応スラリーの固形分は約31重量%である。生成物スラリーは、反応器下部ヘッドの中央から、反応媒体の約25mの概ね定常の液面を保持する効果的な定常速度を用いて回収する。反応媒体の中央高さの平均ガス・ホールドアップは面積平均、時間平均基準で約55%であり、時間平均の長さは少なくとも約100秒のCFDモデル時間である。反応媒体の上方のヘッドスペース中の圧力は約0.50メガパスカル(ゲージ)である。反応媒体の中央高さ近くで測定された温度は約160である。反応媒体の液体部分内の水、コバルト、臭素及びマンガンの含量は例1と本質的に同じである。

10

20

【0264】

例3

この例は、本発明の一態様に従って、反応媒体に入る点における、p-キシレンを含む液相供給材料の空塔速度を増加させることによるp-キシレン供給材料の分散の改善に関して計算を発展させる。この例において、気泡塔型反応器の機械的構造は、p-キシレンを含む液体供給材料が入る壁孔の円直径を0.025mまで減少させる以外は例2と同一である。p-キシレン供給速度及び他のプロセス条件は、壁孔を通して入るp-キシレン+濾液溶媒の合わさった液相供給流の空塔速度がここでは約36m/秒である以外は、例2の場合と同一である。

30

【0265】

種々の閾値以上の液相中p-キシレン反応性トレーサー濃度を有する反応媒体の時間平均フラクションのCFDモデル計算を以下の表VIに示す。非常に高い液相中p-キシレン反応性トレーサー反応媒体濃度を有する反応媒体の容積は、本発明に従って高い入口速度のp-キシレン含有液相供給流を用いて運転することによって減少させる。p-キシレン濃度の高い領域の減少は、不所望なカップリング反応を制限するのに重要である。これは、多くの可溶性芳香族化合物種の濃度が上昇するため、及びこのような濃度が溶存分子状酸素の消費を局所的に高くし、その結果、溶存分子状酸素の定常濃度が局所的に抑制されるためである。

40

【0266】

【表 6】

表VI

	例 2	例 3	例 4
壁孔直径 (m)	0. 0 7 6	0. 0 2 5	分配器
入ってくる p X + 濾液の空塔速度 (m/秒)	4	3 6	変動 > 1 5
以下の p X 濃度の反応媒体の百分率 :			
1, 0 0 0 p p m w 超 (%)	3. 6 4	3. 2 8	3. 7 3
2, 5 0 0 p p m w 超 (%)	0. 6 4 0	0. 3 7 8	0. 1 3 0
1 0, 0 0 0 p p m w 超 (%)	0. 0 4 9	0. 0 2 2	0. 0 0 5
2 5, 0 0 0 p p m w 超 (%)	0. 0 0 9	0. 0 0 2	0. 0 0 1
以下の p X 濃度の反応媒体の容量			
1, 0 0 0 p p m w 超 (リットル)	4, 2 5 0	3, 8 4 0	4, 3 6 0
2, 5 0 0 p p m 超 (リットル)	7 4 9	4 4 4	1 5 2
1 0, 0 0 0 p p m 超 (リットル)	5 7	2 6	6
2 5, 0 0 0 p p m 超 (リットル)	1 0	2	1

10

20

【 0 2 6 7 】

例 4

この例は、酸化剤及び p - キシレンを気泡塔型反応器中に導入するための改良された機械的手段に関して計算を発展させる。この例は、例 1 ~ 3 において使用するのと同じ気泡塔型反応器内で行う。しかし、反応器は、反応媒体中への酸化剤及び p - キシレンの入れ方に関して修正した。例 4 の説明においては、第一に、p - キシレンを反応媒体に入れるための修正装置、従って p - キシレン濃度の高いゾーンの減少に注意を向ける。第二に、酸化剤を反応体に入れるための修正装置、従って通気の不良なゾーンの減少に注意を向ける。これは、2 つの修正が結果の点で完全に独立していることを前提とするものではなく、単に段階的な提示である。

30

【 0 2 6 8 】

例 4 においては、p - キシレン反応性トレーサの液相濃度が非常に高い反応媒体の量を、図 9 ~ 1 1 に示すのと概ね同様な液相供給分配システムを用いて減少させる。この液相供給分配システムは、都合よくほぼ垂直に立っている 4 つの流通導管を有するのが都合よい。これらの 4 つの流通導管は、それぞれ、気泡塔の垂直対称軸から約 0 . 7 5 m に位置する。これらの 4 つの流通導管は、公称 1 . 5 インチの S c h e d u l e 1 0 S 配管部材から都合よく作られる。この例における各脚の下端は円錐状に集束する部分を有するのが都合よく、円錐の向かい合う 2 つの側の間で測定された含まれる角度が約 2 4 ° であるのが都合よいが；他の形状も流通導管の下流端を閉じるのに有用である（例えば、含まれる角度が異なる円錐クロージャー、平板クロージャー、パイプキャップクロージャー、くさび形クロージャーなど）。これらの 4 つの流通導管のそれぞれは、約 0 . 0 0 6 3 m の円直径をそれぞれ有する合計 9 個の孔を有する。各導管中の 9 個の孔の最低のものは下部円錐部分の底部にある。各導管に関して、この最低孔は、反応器の下部 T L の上方約 0 . 4 m に位置する。底部円錐台部分のこの底部から測定して、各導管中の次の 3 つの孔は約 0 . 3 m 高い位置にあり、次の 3 つの孔は約 1 . 6 m 高い位置に位置し、最頂部の 2 つの孔は約 2 . 7 m 高い位置にある。従って、各導管中の最低孔から最高孔までの垂直距離は約 2 . 7 m、即ち約 1 . 1 D である。1 つの垂直導管の底部孔から対角線上反対側の垂直導管の頂部孔までの最も遠い孔分離の直線（垂直ではない）距離は約 3 . 4 4 m、即ち約 1 . 4 D である。各レベルに関して、孔は各流通導管の外周の周囲に概ね均一な間隔をあけて配置する。4 つのほぼ垂直な導管の頂部への、被酸化性化合物及び溶媒の供給用の

40

50

供給導管は、反応器の下部 T L の上方約 3 . 6 0 m の高さにおいてほぼ水平であるのが都合よい。この供給導管は、公称 3 インチの S c h e d u l e 1 0 S 配管部材から作られるのが都合よい。正常運転及び異常運転の間に起こる静的及び動的力のいずれにも耐えるように、アセンブリ並びにアセンブリから酸化剤スパージャーまで及び反応器までの機械的ブレーシング内には適当な機械的クロス - ブレーシングがある。

【 0 2 6 9 】

この例においては計算しないが、この液相供給分配システムには多くの他の設計が可能である。例えば、液体流通導管はサイズをより大きく又はより小さくすることもできるし、或いはほぼ円形とは異なる横断面を有することもできるし、或いは 4 個とは異なる個数であることもできる。例えば、この本質的に垂直な 4 個の導管のそれぞれは、反応器の圧力含有壁を別々に横切る流通導管を経て独立して注ぎ込ませることができるであろう。例えば、入ってくる p - キシレン及び供給材料溶媒の供給への接続は、中央高さ近くで、底部高さ近くで、又は任意の高さで、又は概ね垂直な導管の複数の高さで入ることができるであろう。例えば供給導管は概ね水平の導管中に存在する分配孔と概ね垂直であることができ、或いは両流れ方向は曲げられているか又は非線形であるか又は非直交であることができるであろう。例えば孔は、反応媒体に対して半径方向に異なる位置に、異なる方位角で、又は垂直に配置することができるであろう。例えば、1 つ若しくはそれ以上の孔並びに / 又は異なる形状の孔並びに / 又は混合サイズ及び / 若しくは混合形状を有する孔も使用することができる。例えば出口孔ではなく、出口ノズルを使用されることができるであろう。例えば 1 つ又はそれ以上の流れ偏向装置を反応媒体中に出て行く際の流体経路中であって出口孔に近い流通導管の外側に配置することができる。

10

20

【 0 2 7 0 】

p - キシレン及び溶媒の又は反応媒体の合わさった供給材料の固体の性質及び量に応じて（固体が存在する場合）、並びに実際の製造作業において使用される始動、運転停止及び他の作業手順に応じて、液相供給分配システムの内側から固体をパージすることが必要な場合がある。この例においては計算していないが、パージ孔がこの例において示す均一な大きさの孔よりも大きいことが有効な場合もある。4 つのほぼ垂直な脚のそれぞれの下端の孔は固体のパージに特に有用であるが、それが唯一の可能な手段というわけではない。フラップアセンブリ、逆止め弁、過流防止弁、動力操作弁などのようなより複雑な機械的装置を、固体の進入防止又は液相供給分配システム内からの蓄積固体の排出に使用することができる。

30

【 0 2 7 1 】

ここで、図 1 2 ~ 1 5 に示したのとほぼ同様な酸化剤スパージャーに注意を向ける。この酸化剤スパージャーのリング部材は、クロス部材を持たないほぼ等辺の八角形であるのが都合よい留め継ぎ流通導管を含むのが好都合である。留め継ぎ流通導管は、公称 1 0 インチの S c h e d u l e 1 0 S 配管部材から作られるのが都合よい。流通導管の一辺の質量中心から対辺の質量中心までの八角形の幅は約 1 . 1 2 m である。この八角形部分はほぼ水平に配置するのが都合よく、八角形部分の中央高さは、反応器の下部 T L の下方約 0 . 2 4 m である。これは、高さの中心が反応器の下部 T L の上方にある例 1 ~ 3 の酸化剤スパージャーリング部材とははっきりと異なっている。導管の八角形部分には、直径がそれぞれ約 0 . 0 3 0 m の 6 4 個のほぼ円形の孔を導管の周囲にほぼ等間隔であける。孔の約 1 / 2 は、孔から流通導管断面の最も近い質量中心までを測定して、水平の下方約 4 5 ° の角度である位置の導管の周囲に配置する。孔の約 1 / 2 は流通導管のほぼ底部の位置の導管に周囲に（即ち、各孔から流通導管断面の最も近い質量中心までを測定して、水平から下方約 9 0 ° の角度で）配置する。本発明者らはまた、液相入口分配器に関する解説と同様に、本発明のいくつかの態様の範囲内に含まれる酸化剤に関して多くの他の特殊な設計が可能であることを解説する。例えば、2 つより多い又は 2 つより少ない流通導管が圧力含有壁を横断することができる。例えばリング部材を含まない酸化剤スパージャーの供給導管を設計することができる。例えば 1 個より多いリング部材が存在し、任意のリング部材が 8 個以外の辺を有することもできるし、或いは非対称の辺を有することもでき

40

50

る。例えば、設計は、異なる数又はサイズ又は位置の導管孔又は出口を用いながら、好ましい圧力降下又は好ましい質の通気又は好ましい非汚染性を得ることができる。例えば、設計は好ましい範囲内の種々の直径の導管を使用できる。例えば、液体フラッシュを用いて非汚染性を達成することができる。

【0272】

この例において、反応媒体は、約14mの高さの反応器側部から内側円直径約0.076mの壁孔を通して、効果的な定常速度で回収する。回収した反応媒体は、外部脱気容器（例6において詳述）を用いることによって粗製テレフタル酸を含む生成物スラリーと排ガスとに分離する。外部脱気容器からの分離排ガスは導管によって運搬し、反応器頂部から出る排ガスの主流に加わる。

10

【0273】

この例のCFDモデル法は、これらの例外を除いて例2及び3と実質的に同じである。入ってくる酸化剤を分配し、入ってくる被酸化性化合物を分配しに且つ下部TLの上方約14mの反応器側壁から生成物スラリーを除去するための修正装置に関する空間的噛み合わせは必要に応じて且つ当業界で知られるようにして変更することができる。

【0274】

p-キシレン反応性トレーサーの分配に関するCFDモデルの結果を評価するために、例2及び3と同じ方法を使用する。即ち、種々の閾値より高い液相中のp-キシレン反応性トレーサー濃度を有する反応媒体の時間平均フラクションを算出する。比較しやすくするために、この例の結果は前記表VIに示してある。これらの結果は、この例のp-キシレン反応性トレーサーの改善された分配は1,000ppmw超の反応媒体の量を実際にはわずかに上昇させるが、2,500ppmw、10,000ppmw及び25,000ppmwのより有害な閾値を低下させることを示している。これらの改善は、例えば反応媒体へのp-キシレン導入の改善された垂直方向、半径方向及び方位角の位置付け及び間隔と共により速い供給材料口速度によって提供される。

20

【0275】

反応媒体全体における通気の質に目を転ずると、例2～4の反応媒体内の通気不良の容積の量を評価するために、等しいサブボリュームの2,000個の水平スライスの方法を用いる。反応媒体の最低部分を起点として、即ち、この例では下部楕円形ヘッドの底部を起点として、反応媒体を理論的水平面を用いて2,000個の等しいサブボリュームに分割する。前記の2,000個の等しいサブボリュームのそれぞれの内部のCFDモデルの時間インクレメントのそれぞれに関して、その中の平均ガス・ホールドアップの算出にはスラリーの量及び気体の量を測定し且つ用いる。方法及びそのCFDモデルの推計的性質を考慮するために、CFDモデルからの出力を、少なくとも約100秒間持続するモデル時間を通じて時間平均して、2,000個の等しいサブボリュームのそれぞれにおいてガス・ホールドアップの時間平均値を得る。

30

【0276】

2,000個の等しいサブボリュームのそれぞれについて時間平均ガス・ホールドアップを算出したら、これらの値をここに開示した閾値と比較する。各閾値に関しては、限度から外れているサブボリュームの総数を特定の閾値以下の総数と見なす。以下の表VIIは、時間平均ガス・ホールドアップが10容量%未満、20容量%未満、及び30容量%未満である、反応媒体の2,000個の水平の等しい容積のスライスの数、例2及び4の両方に関して示す。例4は、重要なことに、例2によりも改善されている。

40

【0277】

【表 7】

表Ⅶ

	例 2	例 4
容器の下部 T L からの酸化剤スパージャーリング部材の質量中心の高さ (m)	+ 0. 1 1	- 0. 2 4
以下の時間平均ガス・ホールドアップを有する反応媒体の 2, 0 0 0 個の水平等容積スライスの数:		
1 0 容量%未満	7	なし
2 0 容量%未満	2 1	なし
3 0 容量%未満	4 1	なし

10

【 0 2 7 8 】

計算例である例 2 及び 4 を比較すると、例 4 の p - キシレン供給材料が例 2 よりも反応媒体中の低い位置であって且つ入ってくる酸化剤流に近い位置で放出されることは注目に値する。

【 0 2 7 9 】

20

例 5 及び 6

例 5 及び 6 は、商業用気泡塔型反応器において、本発明の開示に従って、通気の不良な領域を最小化すること、垂直方向、方位角及び半径方向により分散されるように商用純度 p - キシレンの導入方法を改良すること、並びに分子状酸素の利用可能性が最高の点により近くなるように商用純度 p - キシレンの入口を下げることの重要性を示す操作例である。更にこれらの例は高位置スラリー出口による収率のメリットを示す。

【 0 2 8 0 】

p - キシレンの部分酸化の間には、典型的には芳香環のカップリングによって多くの異なる不純物化合物が生成される。これらの 1 つは 4 , 4 ' - ジカルボキシスチルベンである。この化合物はテレフタル酸よりもはるかに高い吸光度を有し、目的生成物の光の透過率を激しく低下させる。更に、4 , 4 ' - ジカルボキシスチルベンは、連続酸化の質の監視に使用するのに都合よい不純物である。これは、4 , 4 ' - ジカルボキシスチルベンが反応媒体の固相に選択的に分配され、従って、例 5 及び 6 に開示される商業用気泡塔型反応器の再循環溶媒流中に典型的に存在するためである。例 5 及び 6 において、4 , 4 ' - ジカルボキシスチルベンの濃度は、溶媒及び既知量の数種の検体（特に既知量の 4 , 4 ' - ジカルボキシスチルベンを含む）を含む適当な参照混合物で校正された H P L C - M S を用いる分析法によって測定した。H P L C - M S 分析法は前記の「発明を実施するための最良の形態」に記載してある。

30

【 0 2 8 1 】

例 5

40

この例において使用される気泡塔型反応器は、例 1 及び 2 の反応器と実質的に同じ機械的構造を有する。この反応器は、例 6 に匹敵するプロセス条件で運転し、比較基準を提供する。運転液面は反応媒体の約 2.5 m の高さであった。商用純度の p - キシレンの供給が約 8.1 kg / 分の速度で効果的に定常であった。濾液溶媒は約 7.93 kg / 分の効果的な定常速度で供給した。この濾液溶媒の未計量の部分は導管サイズ及び圧力低下から約 2.0 kg / 分であると推定して、液体フラッシュとして酸化剤スパージャーに供給した。濾液の残り約 7.73 kg / 分は商用純度の p - キシレンとよく混合して供給した。濾液溶媒及び商用純度の p - キシレンの合わせた液相供給流は約 8.54 kg / 分となった。この濾液溶媒はプラント再循環システムに由来し、酢酸及び水約 9.7 % 超を含んでいた。濾液溶媒中の触媒成分の濃度は、反応媒体の液相内の組成がコバルト約 2 , 158 ppmw、臭素

50

約 1,911 ppmw 及びマンガン約 118 ppmw となるようなものであった。還流溶媒の別の流れを、反応媒体の運転液面の上方の気体離脱ゾーン中に液滴として約 546 kg / 分の効果的な定常速度で供給した。この還流溶媒は酢酸及び水約 99 重量% 超からなり；還流溶媒は、触媒成分レベルをほとんど含まない別のプラント再循環システムに由来する。濾液供給材料及び還流溶媒供給材料の合わせた含水量は、反応媒体の液相内の水の濃度が約 5.8 重量% となるようなものであった。酸化剤は、約 352 kg / 分の効果的な定常速度で圧縮空気供給した。反応器ヘッド気体中の運転圧は定常的に約 0.42 メガパスカル（ゲージ）であった。この反応器は、反応熱が入ってくる供給材料の温度を上昇させ且つ入ってくる溶媒の多くを蒸発させるように、実質的に断熱的に運転した。反応媒体の中央高さ近くで測定した運転温度は約 154.6 度であった。粗製テレフタル酸（CTA）を含む、出て行くスラリーは、反応器の下部楕円形ヘッドの底部近くか約 428 kg / 分の効果的な定常速度で除去した。

【0282】

この例において、（不所望な 4,4'-ジカルボキシスチルベンの生成速度）対（目的とするテレフタル酸の生成速度）の比は、スラリー生成物の 3 つの別々のサンプルについて HPLC - MS によって約 8.6、9.1 及び 9.2 ppmw と測定され、従って、平均は約 9.0 ppmw であった。出ていくスラリーの液相中の p - キシレンの濃度は、校正された GC によって 3 つの別々のスラリー生成物サンプルについて約 777、539 及び 618 ppmw と測定され、従って、平均は約 645 ppmw であった。出ていくスラリーの液相中の p - トルアルデヒドの濃度は、校正された GC によって前記の別々のスラリー生成物サンプルについて約 1,055、961 及び 977 ppmw と測定され、従って、平均は約 998 ppmw であった。

【0283】

例 6

この例の気泡塔型反応器は、計算例である例 4 において発展させた機械的構造に相当する。この例の反応器は、p - キシレン供給材料の入口の高さ、速度、数及び間隔の改善を含み、従って、p - キシレン供給材料の分配を改善し且つ分子状酸素に対する改良された段階付け（staging）をもたらす。この例の反応器は、改善された酸化剤スパージャーを用いることによる、反応媒体を出ていくスラリーを除去及び脱気するための高さ及び方法における、反応媒体内の通気の質の改善を更に含む。例 5 に比較して、p - キシレンの収率に関して重要な改善が見られ、不純物の生成に関して重要な減少が見られる。

【0284】

この例の反応器は、CFD モデル例である例 4 に記載したような改善された機械的構造を有していた。運転液面は反応媒体の約 25 m の高さであった。商用純度の p - キシレンの供給は約 81 kg / 分の速度で効果的に定常であった。濾液溶媒は、約 744 kg / 分の効果的な定常速度で、商用純度の p - キシレンとよく混合して供給した。従って、濾液溶媒及び商用純度の p - キシレンの合わせた液相供給流は約 825 kg / 分となった。この濾液溶媒は例 5 と同じプラント再循環システムに由来し、例 5 と実質的に同一組成を有していた。濾液溶媒中の触媒成分の濃度は、反応媒体の液相内の組成がコバルト約 1,996 ppmw、臭素約 1,693 ppmw 及びマンガン約 108 ppmw となるようなものであった。還流溶媒の別の流れを、反応媒体の運転液面の上方の気体離脱ゾーン中に液滴として約 573 kg / 分の効果的な定常速度で供給した。この還流溶媒は酢酸及び水約 99 重量% 超からなり；還流溶媒は触媒成分レベルがほとんどない別のプラント再循環システムに由来した。濾液供給材料及び還流溶媒供給材料の合わせた含水量は、反応媒体の液相内の水の濃度が約 5.7 重量% となるようなものであった。酸化剤、約 329 kg / 分の効果的な定常速度で圧縮空気供給した。反応器ヘッド気体中の運転圧は定常的に約 0.41 メガパスカル（ゲージ）であった。この反応器は、反応熱が入ってくる供給材料の温度を上昇させ且つ入ってくる溶媒の多くを蒸発させるように、実質的に断熱的に運転した。反応媒体の中央高さ近くで測定した運転温度は約 153.3 度であった。

【0285】

反応媒体は、約 1.4 m の高さの反応器側部から内側円直径約 0.076 m の壁孔を通して回収した。回収した反応媒体は、公称 3 インチの Schedule 10 S 配管部材から作られた実質的に水平の導管を通して、実質的に垂直の外部脱気容器中に運搬した。この外部脱気容器は内側円直径が約 0.315 m であり、公称 12 インチの Schedule 10 S パイプから主に構築された。従って、外部脱気容器の内側の水平断面積は約 0.0779 m² であった。これを、反応媒体を回収する高さの場合の約 4.67 m² の反応器の内側の水平断面積と比べる。従って、最も小さい水平断面積対最も大きい水平断面積の比は約 0.017 であった。

【0286】

外部脱気容器は、導入される反応媒体の高さから下方向約 1.52 m 下流に伸び、底部出口流通導管に適合するように直径を減少させる。約 433 kg / 分の効果的な定常流速の、粗製テレフタル酸を含む実質的に脱気されたスラリーが外部脱気容器の下端から出ていった。従って、公称 12 インチの脱気容器のより低い高さにおける実質的に脱気されたスラリーは約 0.093 m / 秒の下向き空塔速度を有し、この出ていくスラリー中の酸化剤の有害な同伴はなかった。出ていくスラリーは、下流の処理装置と接続する公称 3 インチの Schedule 10 S 配管部材から作られた流通導管によって前方に運搬された。この例においては、回収される反応媒体の流速を制御するための手段を脱気容器の底部から出る流れに配置したが、他の制御位置も可能であり且つ有用である。

【0287】

外部脱気容器は反応媒体が入る高さより上方に約 1.4 m 伸びてから、公称 2 インチの Schedule 10 S 配管部材から作られた上部出口流通導管に適合するように公称 12 インチの配管寸法から直径を減少させる。外部脱気容器から分離された排ガスをこの公称 2 インチの導管を通して運搬して、反応器の頂部から出る排ガスの主流に加える。

【0288】

この例において、(不所望な 4,4'-ジカルボキシスチルベンの生成速度)対(目的とするテレフタル酸の生成速度)の比は、3つの別々のサンプルについて HPLC-MS によって約 2.3、2.7 及び 3.2 ppmw と測定され、従って、平均は約 2.7 ppmw であった。これは重要なことに例 5 に比較して減少されている。高位置側部出口から出ていくスラリーの液相中の p-キシレンの濃度は、校正された GC によって3つの別々のスラリー生成物サンプルについて約 86、87 及び 91 ppmw と測定され、従って、平均は約 88 ppmw であった。出ていくスラリーの液相中の p-トルアルデヒドの濃度は、校正された GC によって前記の別々のスラリー生成物サンプルについて約 467、442 及び 423 ppmw と測定され、従って、平均は約 444 ppmw であった。これは、例 5 に比較すると、回収されたスラリー流中の転化率及び収率の改善である。

【0289】

例 7 ~ 10

例 7 ~ 10 は、特に反応媒体への p-キシレンの初期分散に関連する計算例であるが、本発明の他の態様も示す。

【0290】

例 7

この例は、蒸発した p-キシレンの供給に関する。この計算例において、p-キシレン供給材料は、反応媒体に入る前に加熱及び蒸発させる。これは p-キシレンの初期分散を助ける。これは、入ってくる容量を増大させ、速度の増加を容易にする。更に、これは、入ってくる p-キシレンのバルク液相への移動を遅らせ、p-キシレン供給材料を、分子状酸素の気体供給とよりよく調和させて反応性液相に向けて移動させる。

【0291】

この例において、気泡塔型酸化反応器は内径 2.44 m の垂直な円筒体を有する。気泡塔型酸化反応器の高さは、下部接線 (TL) から上部 TL までの 3.2 m である。反応器には円筒の頂部及び底部に 2:1 の楕円形ヘッドを装着する。運転液面は下部 TL の上方約 2.5 m の反応媒体の高さである。濾液溶媒供給材料は、p-キシレンとは分離して、18

10

20

30

40

50

・ 4 k g / 秒の速度で下部 T L の上方 4 . 3 5 m の高さにおいて反応器を貫通する直径 0 . 0 7 6 m の円形入口孔を通して入る。反応媒体の運転液面より上方の気体離脱ゾーンへの還流溶媒の供給速度は約 1 4 . 3 k g / 秒である。例 4 及び 6 と本質的に同様な酸化剤スパージャーを通る圧縮空気の供給速度は約 9 k g / 秒である。約 3 1 重量 % の固形分を含むスラリーを例 4 及び 6 と本質的に同様な側部拔出しレッグを通して反応媒体から反応媒体から回収する。反応媒体の上方のヘッドスペース中の圧力は約 0 . 5 0 メガパスカル (ゲージ) である。反応媒体の液体部分内の含水量並びにコバルト、臭素及びマンガンの含量は例 4 と本質的に同じである。

【 0 2 9 2 】

p - キシレンの供給速度は 1 . 8 4 k g / 秒である。反応媒体への放出前に、液相 p - キシレンの供給流は、約 4 0 の貯蔵温度から温度約 2 3 3 まで加熱することによって加圧し、約 0 . 6 9 メガパスカル (ゲージ) の圧力において蒸発させた。これには p - キシレンの供給流への約 1 . 3 メガジュール / 秒の入熱が必要である。4 メガパスカルの蒸気を使用する熱交換器をこの役目のために用いるが、プロセス流体からの廃熱を含む、十分な温度の任意の他の熱源も同様に充分である。この入熱は p - キシレンのテレフタル酸への転化のための反応熱の約 5 % に相当する。この追加熱負荷の除去は、p - キシレン液体の供給に比較して、定圧において反応媒体温度を若干上昇させる (例 8 参照) 。反応媒体の中央高さ近くで測定された温度は約 1 6 2 である。場合によっては、反応媒体の中央高さ近くで測定される温度を 1 6 0 まで低下させるために圧力を低下させることができるであろう。

【 0 2 9 3 】

蒸発した p - キシレンの体積流速は約 0 . 0 8 4 m³ / 秒である。この流れは、並列に接続された 3 つの導管を通して、反応器の下部 T L の上方 0 . 1 m の高さで反応器に入る。反応器に隣接した各導管は、公称 1 . 5 インチの配管部材から作られ、反応器壁の等直径の円形孔に接続する。3 つの壁孔は、互いに水平に 1 2 0 ° の方位角をあけて配置する。入っていく p - キシレンの各流れの空塔速度は約 2 1 m / 秒であり、入っていく p - キシレンを、触媒種が主に存在する反応性液相中に溶解させていくと同時に反応媒体内に分散させていく。

【 0 2 9 4 】

例 8

この例は部分蒸発された p - キシレンの供給に関する。この計算例において、p - キシレン供給材料は、反応媒体に入る前に酸化剤供給材料と混合することによって部分蒸発させる。これは、p - キシレンの初期分散を助ける。これは、入ってくる容量を増大させ、速度の増加を容易にし、p - キシレンの濃度を稀釈する。更に、これは、入ってくる p - キシレンのバルク液相への移動を遅らせ、p - キシレン供給材料を、分子状酸素の気体供給とよりよく調和させて、反応性液相に向けて移動させる。

【 0 2 9 5 】

この例において、気泡塔型酸化反応器は内径 2 . 4 4 m の垂直な円筒体を有する。気泡塔型酸化反応器の高さは下部接線 (T L) から上部 T L までの 3 2 m である。反応器には円筒の頂部及び底部に 2 : 1 の楕円形ヘッドを装着する。運転液面は下部 T L の上方約 2 5 m の反応媒体の高さである。濾液溶媒供給材料は、p - キシレンとは分離して、1 8 . 4 k g / 秒の速度で下部 T L の上方 4 . 3 5 m の高さにおいて反応器を貫通する直径 0 . 0 7 6 m の円形入口孔を通して入る。反応媒体の運転液面より上方の気体離脱ゾーンへの還流溶媒の供給速度は約 1 2 . 8 k g / 秒である。例 4 及び 6 と本質的に同様であるが以下のように修正された酸化剤スパージャーを通る圧縮空気の供給速度は約 9 k g / 秒である。約 3 1 重量 % の固形分を含むスラリーを、実施例 4 及び 6 と本質的に同様な側部ドロレッグを通して反応媒体から反応媒体から回収する。反応媒体の上方のヘッドスペースの圧力は、約 0 . 5 0 メガパスカル (ゲージ) である。反応媒体の液体部分内の含水量並びにコバルト、臭素及びマンガンの含量は例 4 と本質的に同じである。

【 0 2 9 6 】

p - キシレンの供給速度は再び 1.84 kg / 秒 である。これは液体として導管を通して酸化スパージャーの内部へ流れ、そこで、液体が当業界で知られる液体噴霧ノズルを用いて4つの位置で圧縮空気中に放出される。場合によっては、酸化剤スパージャーに液体が入る点において、液体用開口導管又は気液噴霧ノズルを用いる。安全策として、4つの温度センサーを酸化剤スパージャー内に配置する。これらの温度センサーは、高温が検知されたら酸化剤及びp - キシレンの供給を止めるようにアラーム及びインターロックに接続する。最終圧縮段階ではアフタークーラーがないので圧縮熱のために約 80°C である圧縮空気供給によって、及び約 40°C の供給材料p - キシレンによって、p - キシレンの約 17% を酸化剤スパージャーの内側に広がる圧力において蒸発させる。残りの液体p - キシレンは、気相流とほぼ等しい速度で気体と混合して二相流で気体と共に反応媒体中に運び込む。更に、この残りの液体は本発明の態様に従って入り込んだ任意の固体を酸化剤スパージャーからフラッシュするのに役立つ。

10

【0297】

反応媒体の中央高さ近くの温度は約 160°C である。供給流には追加エネルギーが加えないので、これは例4及び6とほぼ同様である。

【0298】

場合によっては、蒸気として反応媒体に入るp - キシレンの割合を増加させるために、酸化剤スパージャー中で混合する前に圧縮空気供給材料又はp - キシレン供給材料を予熱することができる。例えばp - キシレンへの 300 kJ / 秒 の入熱はp - キシレンの温度を約 124°C まで上昇させ、フラッシュされるp - キシレンの割合を約 33% まで増加させる。例えば、圧縮空気への 600 kJ / 秒 の入熱は圧縮空気の温度を約 146°C まで上昇させ、フラッシュされるp - キシレンの割合を約 54% まで増加させる。いずれの場合にも例7の場合よりも加熱に、より低グレードのエネルギーを必要とする。実際には、反応媒体からの排ガスからの廃熱を熱源の全て又は一部として用いることができる。しかし、かなりの量のエネルギーを供給材料に加える場合には反応媒体の温度はわずかに上昇し、前記圧力、流れ及び相組成において $160 \sim 162^\circ\text{C}$ (中央高さ近くで測定) の間に落ち着くであろう。場合によっては、温度を調節するために圧力を調整することができる。例えば還流溶媒の流れは例7及び8では、固形分を 31% 近くにはほぼ一定に保つために、加えるエネルギー量に応じて約 $12.8 \sim 14.3 \text{ kg / 秒}$ で変動する。

20

30

【0299】

例9

この例は、液体エダクターを用いた、反応器壁から離れた位置からのp - キシレンの供給に関する。この計算例においては、p - キシレン液体供給材料の初期分散を、推進力として液体流を使用するエダクターを用いることによって改善する。この例の反応器は、以下の点を除いて例4と同じ機械的構造及びプロセス境界条件を有する。p - キシレン + 還流溶媒の混合液相流は、同一の公称3インチの流通導管を通して同一高さで反応器壁に流れ込む。しかし、例4の内部液相供給分配システムではなく、図26の図に示されるような、当業界で知られたフローエダクター中の駆動流体として、混合液相流を反応媒体中に放出する。エダクターは、駆動流体に 0.1 MPa の圧力差を生じるように設計する。エダクターは、フロブルームが下部TLの上方約 4.5 m の高さで反応器の軸中心線に沿って垂直方向上向きに出ていくように位置及び向きを設定する。排出され且つ駆動液体と混合される反応媒体の容積は、排出口における気泡塔中の気泡群の確率現象に応じて経時的に変動する。しかし、時間平均排出流は、駆動流体流よりも大きく、従って、入ってくるp - キシレンがより急速に希釈される。その後の混合及び化学反応は気泡塔における通常の確率現象に従って起こる。

40

【0300】

例10

この例は、気液エダクターを用いて反応器壁から離れた位置にp - キシレンを供給することに関する。この計算例においては、推進力として気体流を使用するエダクターを用い

50

ることによって p - キシレンの初期希釈を改善する。この例の反応器は、以下の点を除いて例 4 と同じ機械的構造及びプロセス境界条件を有する。八角形の酸化剤スパージャー及び液相供給分配システムを共に取り除く。代わりに、入ってくる酸化剤流と p - キシレン + 濾液溶媒の混合液相流とを別々の導管を通して反応器内部に運搬する。両流れは図 2 7 のダイアグラムに示されるような、当業界において知られるフローエダクターの入口において駆動流体として一緒になる。このエダクターは反応器の軸中心線に沿って垂直にまっすぐ配置する。このエダクターは、出口が下向きであって且つ反応器の下部接線の下方 0 . 2 m に位置するように配置する。このエダクターは、駆動流体に 0 . 1 メガパスカルの圧力差を生じるように設計する。2 つの温度センサーを、圧縮空気供給材料と p - キシレン供給材料とが最初に一緒になる位置の近くに配置する。これらの温度センサーは、高温が検知されたら酸化剤及び p - キシレンの供給を止めるように、アラーム及びインターロックに接続する。

10

【 0 3 0 1 】

排出される反応媒体の容積は、例 9 に比較して増大され、入ってくる p - キシレンの初期希釈が更に改善される。更に、p - キシレンの局所濃度が最も高い反応媒体の液相部分は、分子状酸素濃度が最も高い気相部分に逆行してより直接的に段階付けられる。その後の混合及び化学反応は気泡塔中における通常的確率現象に従って起こる。

【 0 3 0 2 】

例 1 1 ~ 1 3

例 1 1 ~ 1 3 は、導管中において反応媒体からの液体の流れを用いて p - キシレンの反応媒体中への初期分散を助けることに特に関する計算例であるが、本発明の他の態様も示す。

20

【 0 3 0 3 】

例 1 1

この例は、液体の運搬に反応器内の流通導管を用いて、入ってくる p - キシレンの初期分散を助けることに関する。この例の反応器は、以下の点を除いて例 4 と同じ機械的構造及びプロセス境界条件を有する。図 2 4 のダイアグラムを参照する。p - キシレン + 濾液溶媒の混合液相流は例 4 と同様な公称 3 インチの流通導管を通して反応器に入る。しかし、例 4 の内部液相供給分配系は取り除き、代わりに混合液体流を流通導管中に放出する。流通導管は、反応器の下部 T L の上方 1 m にあるその下端を含むその全長のほとんどが約 0 . 1 5 m の円内径を有する。流通導管は反応器の下部 T L から上方に 2 1 m の全高まで垂直に伸びる。反応器の下部 T L の上方 2 0 m の高さにおいて、流通導管は m 高さが更に 1 m 上昇する間に、流通導管は内部断面積が 0 . 5 m² となるように拡大する。前記流通導管のこのより直径の大きい上部セクションを内部脱気容器と考えることができ、それが実際には一部分は反応器壁を用いて形成される。この流通導管全体を反応器の内側に配置する。流通導管への頂部入口において、反応媒体は p - キシレン及び p - トルアルデヒドが非常に欠乏しているが、p - トルイル酸及び 4 - カルボキシベンズアルデヒドの重要な濃度が存在する。前記流通導管の頂部に入る反応媒体は実質的に脱気され、反応器の他の部分よりもこの流通導管の内側に密度の高い媒体を生じる。流通導管内のスラリーは約 1 5 0 k g / 秒と推定される速度で下向きに移動し、その時点で、流通導管の全長にわたって積算された流動圧降下が、この流通導管の全長にわたって積算された内側と外側の密度差とバランスのとれた状態になる。スラリーのこの下向きの流れのうち約 1 0 4 k g / 秒が液体であり、約 6 9 重量 % に相当する。合計約 2 0 . 2 k g / 秒の、十分に混合された p - キシレンと濾液溶媒の供給流は、下部 T L の上方約 5 m の高さで前記流通導管に入る。この混合物は次に、1 秒未満で流通導管の下方へ更に 4 m (約 2 7 導管直径) 進み、感知できる程度まで混合される。このようにして、p - キシレンの濃度は、気泡塔内の反応媒体本体中に放出される前に、約 1 5 , 0 0 0 p p m w まで有効に低下される。その後の混合及び化学反応は気泡塔における通常的確率現象に従って起こる。

30

40

【 0 3 0 4 】

例 1 2

50

この例は、液体の運搬に反応器の外側の流通導管を用いて、入ってくる p - キシレンの初期分散を助けることに關する。この例の反応器は、以下の点を除いて例 1 1 と同じ機械的構造及びプロセス境界条件を有し、図 2 5 のダイアグラムに關連する。内部流通導管は取り除き、代わりに外部流通導管が用いる。反応器を外部脱気セクションに接続する導管の部分は 0 . 3 0 m の内側円直径を有し、下部 T L の上方 2 0 m に位置する。外部脱気セクションの内側円直径は 1 m であり、その高さは 2 m である。脱気セクションの下方の流通導管の内側円直径は 0 . 2 0 m であり、ほぼ同じの利用可能な高さのヘッドを用いてより大きな流速を可能にする。流速を所望の範囲に調節するために、流量センサー及び流量調節弁を流通導管に装着する。例えば、流量調節は、例 1 1 の内部流通導管を経て行われると推定されるのと同じ 1 5 0 k g / 秒のスラリー運搬を実現するように設定する。p - キシレン及び濾液溶媒の混合液相流は反応器の下部 T L から上方約 5 m で外部流通導管に入る。外部流通導管の出口は反応器の下部ヘッドに接続する。従って、p - キシレン濃度は再び気泡塔内の反応媒体本体中に放出する前に約 1 5 , 0 0 0 p p m w まで有効に低下させる。その後の混合及び化学反応は、気泡塔における通常の確率現象に従って起こる。後処理のための生成物スラリーの回収は、脱気セクションの下方で、p - キシレン及び濾液溶媒の液相流の添加の前にこの流通導管の枝管を経て行い、その結果、スラリーの除去脱気のための別のシステムが必要ない。

10

【 0 3 0 5 】

例 1 3

この例は、液体の運搬に反応器外部及び内部の両方のセクションからなる流通導管を用いて、入っていく p - キシレンの初期分散を助けることに關する。この計算例は、外部流通導管中の第 2 の枝管が反応器の下部 T L から上方約 3 m に位置し且つそれが p - キシレン及び濾液溶媒の混合液相流の添加点より下方であることを除いて、例 1 2 と同じである。第 2 の分岐流通導管も 0 . 2 0 m の内側円直径を有する。別の流量調節弁を、再び流量を調節するために、第 2 の分岐流通導管中に配置する。この分岐流通導管は下部 T L から上方 3 m において反応器側壁を貫通し、分岐流通導管は反応器壁内側に 0 . 4 m 伸びる。従って、分岐導管は反応器の外部及び内部の両方のセクションを含む。流れは、底部ヘッドの導管出口又は側壁内部の導管出口の一方を通して又は任意の比率で両方を通して反応器に入ることができる。

20

【 0 3 0 6 】

本発明を特にその好ましい実施態様に関して詳述したが、本発明の精神及び範囲内で変動及び変更が可能なることを理解されたい。

30

【図面の簡単な説明】

【 0 3 0 7 】

【図 1】本発明の一実施態様に従って構築された酸化反応器の側面図である。

【図 2】図 3 のライン 2 - 2 に沿った気泡塔型反応器の底部の拡大側断面図である。

【図 3】図 2 の酸化剤スパージャーの上面図である。

【図 4】図 2 の酸化剤スパージャーの底面図である。

【図 5】図 3 のライン 5 - 5 に沿った酸化剤スパージャーの側断面図である。

40

【図 6】気泡塔型反応器の底部部分の拡大側面図である。

【図 7】図 6 のライン 7 - 7 に沿った上断面図である。

【図 8】図 7 と同様な上断面図である。

【図 9】多数の容器貫通を必要とせず垂直方向に間隔をあけられた複数の位置において反応ゾーン中に供給流を導入するための代替システムの等角図である。

【図 1 0】図 9 に示された貫通が 1 つの供給材料分配システム及び酸化剤スパージャーの側面図である。

【図 1 1】図 1 0 のライン 1 1 - 1 1 に沿った上断面図である。

【図 1 2】酸化剤用開口部の全てがリング部材の底部に配置された代替酸化剤スパージャーの等角図である。

【図 1 3】図 1 2 の代替酸化剤スパージャーの上面図である。

50

【図 1 4】図 1 2 の代替酸化剤スパージャーの底面図である。

【図 1 5】図 1 3 のライン 1 5 - 1 5 に沿った酸化剤スパージャーの側断面図である。

【図 1 6】反応器の底部出口近くに内部脱気容器を装着した気泡塔型反応器の側面図である。

【図 1 7】図 1 8 のライン 1 7 - 1 7 に沿った図 1 6 の気泡塔型反応器の下部の拡大側断面図である。

【図 1 8】図 1 6 のライン 1 8 - 1 8 に沿った上断面図である。

【図 1 9】外部脱気容器を装着した気泡塔型反応器の側面図である。

【図 2 0】反応器の側部の高い位置から回収される反応媒体の気相を離脱させるための内部 / 外部複合型脱気容器を装着した気泡塔型反応器の側面図である。

【図 2 1】反応器の底部近くに代替複合型脱気容器を装着した気泡塔型反応器の側面図である。

【図 2 2】図 2 1 の気泡塔型反応器の下部の拡大側断面図である。

【図 2 3】図 2 2 と同様な拡大側断面図である。

【図 2 4】反応器の上部から反応器の下部に反応媒体の一部を循環させることによって被酸化性化合物の分散の改善に役立つ内部流通導管を用いる気泡塔型反応器の側面図である。

【図 2 5】反応器の上部から反応器の下部に反応媒体の一部を循環させることによって被酸化性化合物の分散の改善に役立つ外部流通導管を用いる気泡塔型反応器の側面図である。

【図 2 6】酸化反応器内における被酸化性化合物の分散を改良するために使用できる横型エダクターの側断面図である。

【図 2 7】酸化反応器中における被酸化性化合物の分散を改良するために使用できる縦型エダクターの側断面図である。

【図 2 8】多相反応媒体を含む気泡塔型反応器の側面図である。

【図 2 9】多相反応媒体を含む気泡塔型反応器の側面図である。

【図 3 0】任意の機械的攪拌を用いる又は用いない、多相反応媒体を含む 2 つの積み重ね反応器の側面図である。

【図 3 1】任意の機械的攪拌を用いる又は用いない、多相反応媒体を含む 3 つの並列反応器の側面図である。

【図 3 2 A】本発明の一実施態様に従って製造された粗製テレフタル酸 (C T A) 粒子の拡大図である。

【図 3 2 B】本発明の一実施態様に従って製造された粗製テレフタル酸 (C T A) 粒子の拡大図である。

【図 3 3 A】常法に従って製造された C T A 粒子の拡大図である。

【図 3 3 B】常法に従って製造された C T A 粒子の拡大図である。

【図 3 4】先行技術の精製テレフタル酸 (P T A) 製造方法の簡略化した工程系統図である。

【図 3 5】発明の一実施態様に係る P T A 製造方法の簡略化した工程系統図である。

10

20

30

【 図 1 】

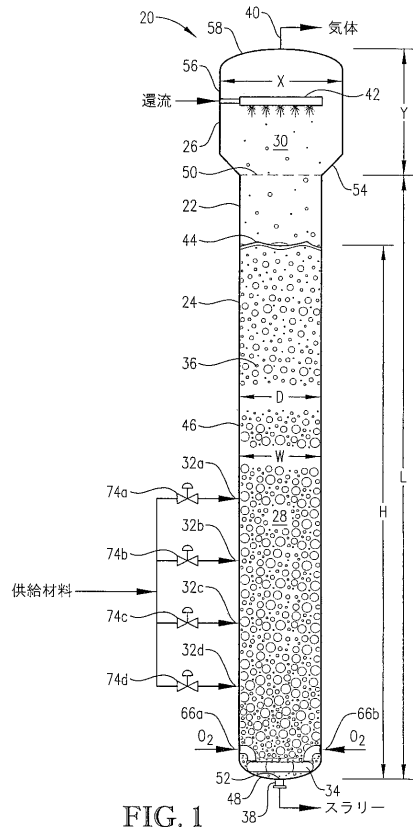


FIG. 1

【 図 2 】

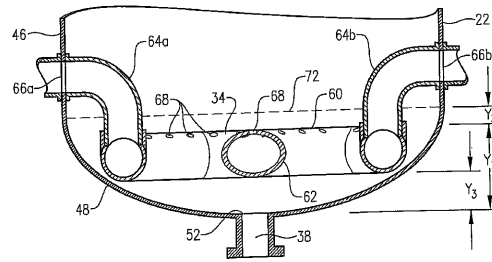


FIG. 2

【 図 3 】

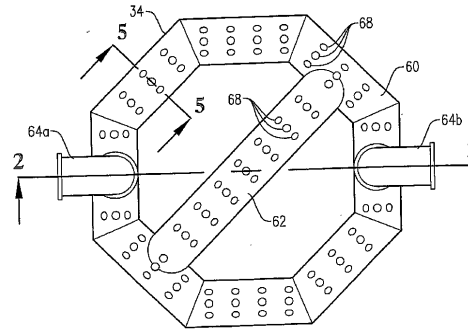


FIG. 3

【 図 4 】

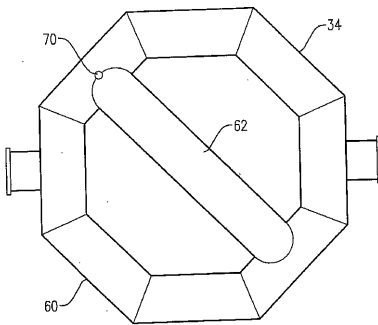


FIG. 4

【 図 5 】

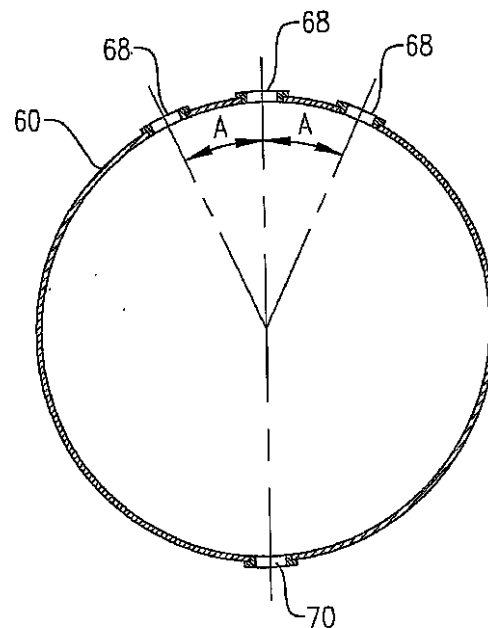


FIG. 5

【 図 6 】

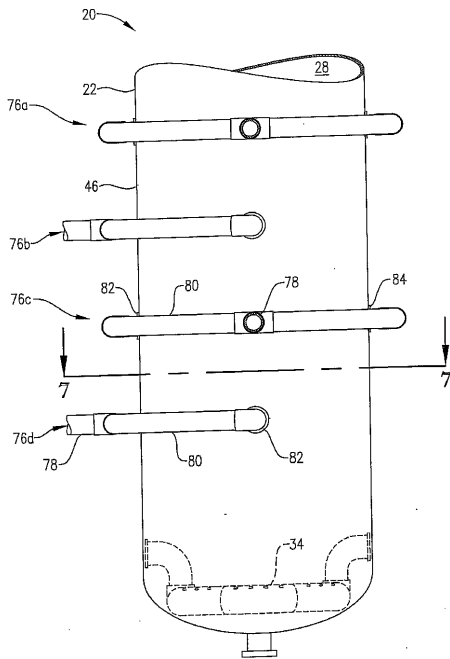


FIG. 6

【 図 7 】

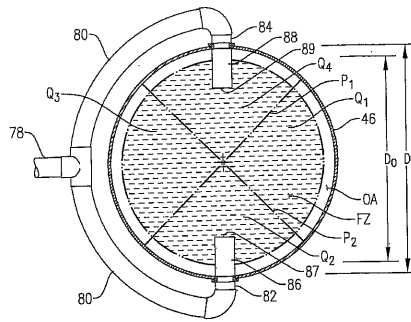


FIG. 7

【 図 8 】

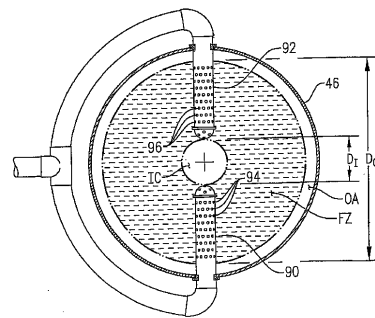


FIG. 8

【 図 9 】

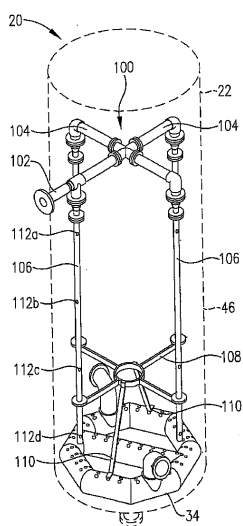


FIG. 9

【 図 10 】

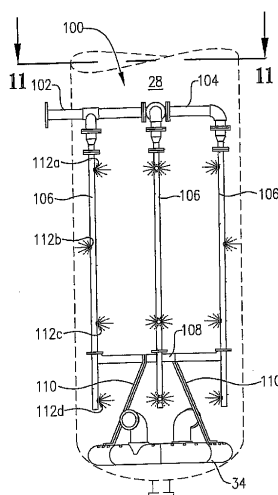


FIG. 10

【図 1 1】

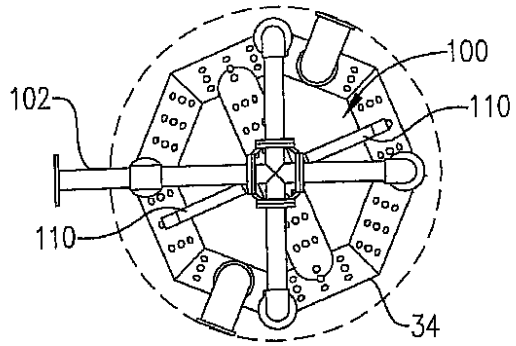


FIG. 11

【図 1 2】

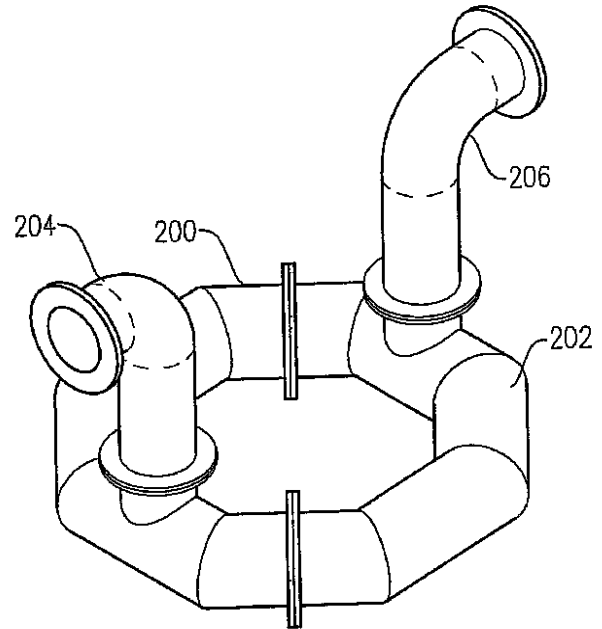


FIG. 12

【図 1 3】

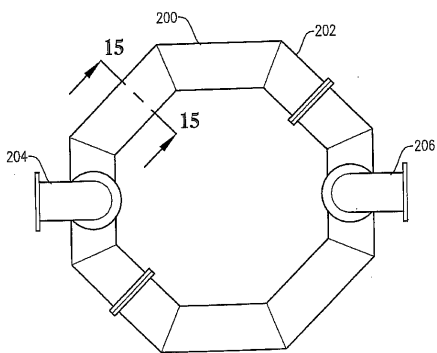


FIG. 13

【図 1 4】

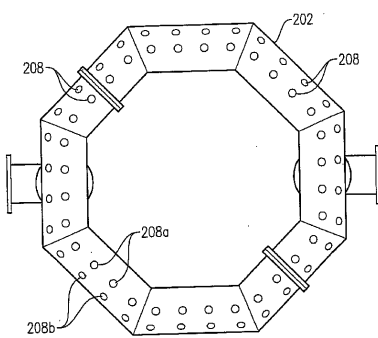


FIG. 14

【図 1 5】

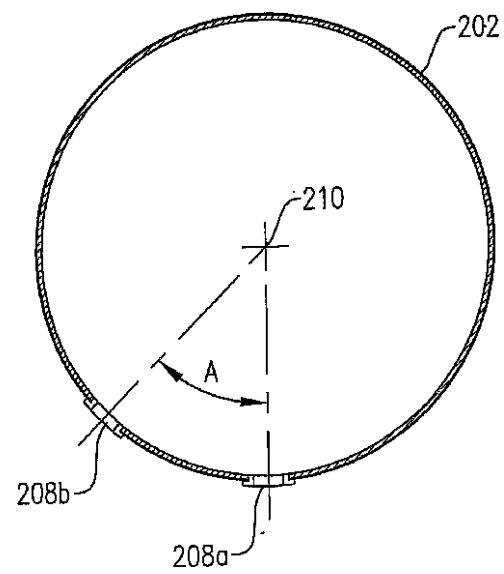


FIG. 15

【図 16】

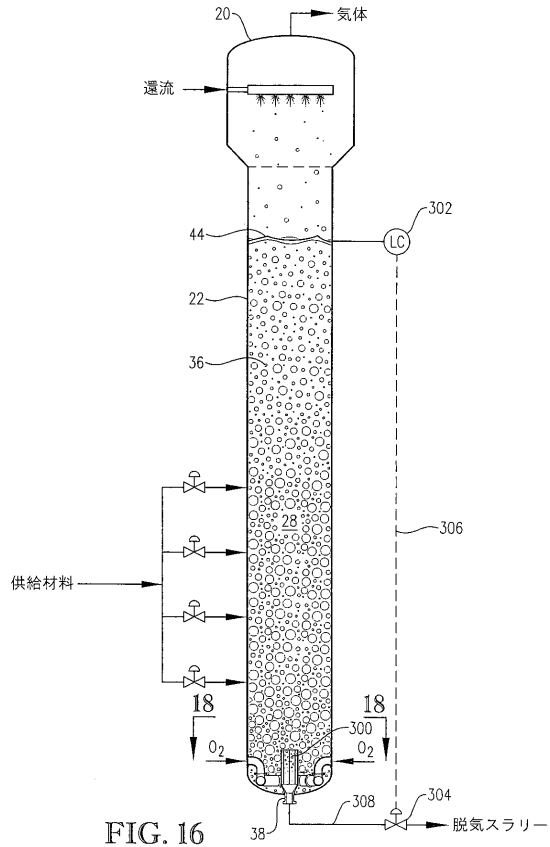


FIG. 16

【図 17】

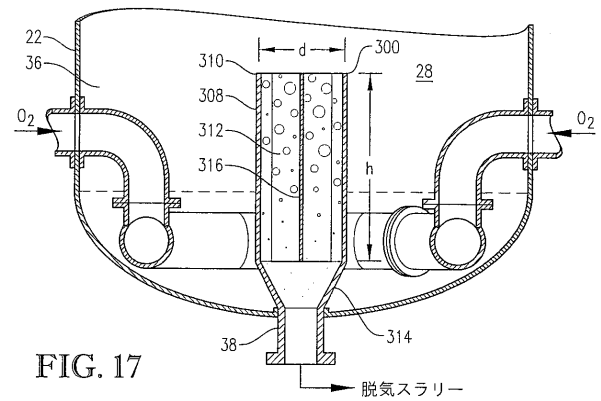


FIG. 17

【図 18】

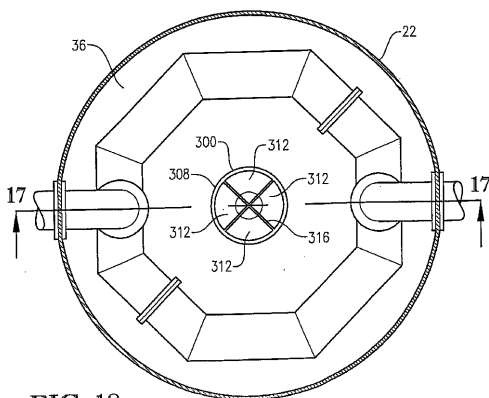


FIG. 18

【図 19】

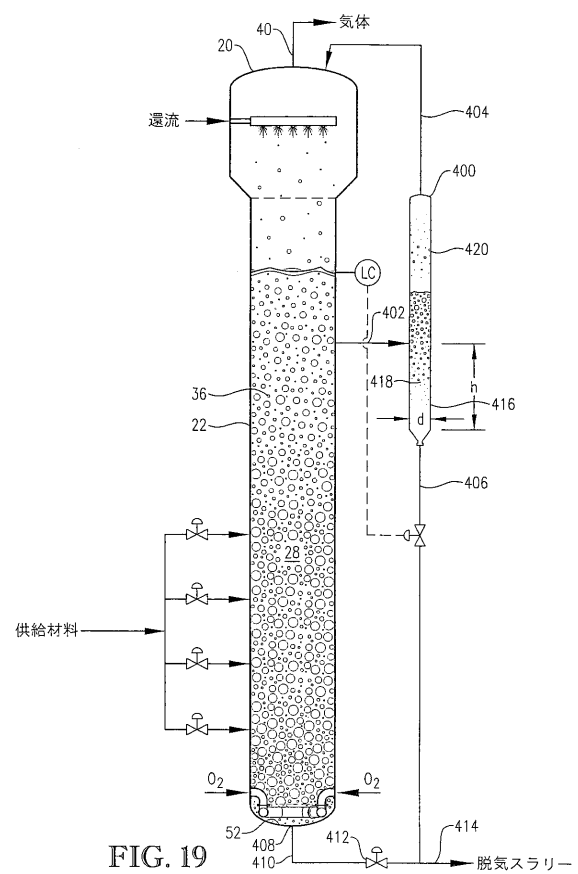
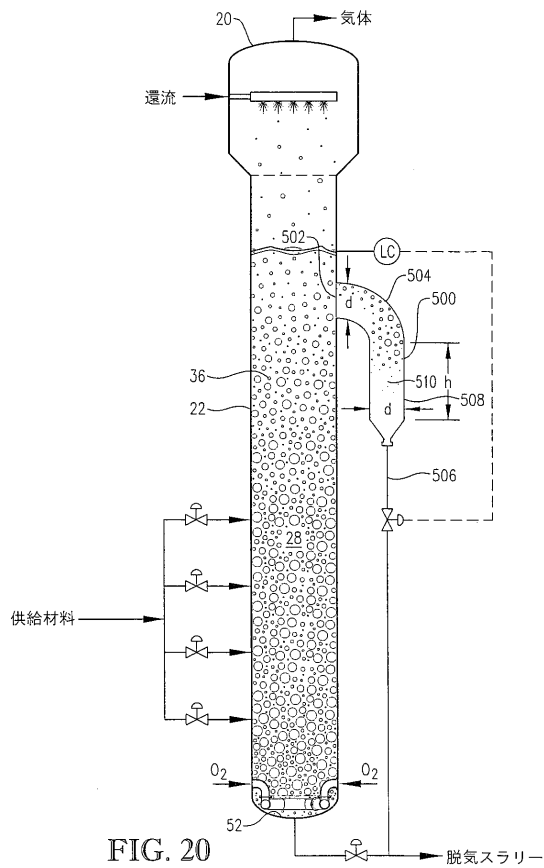
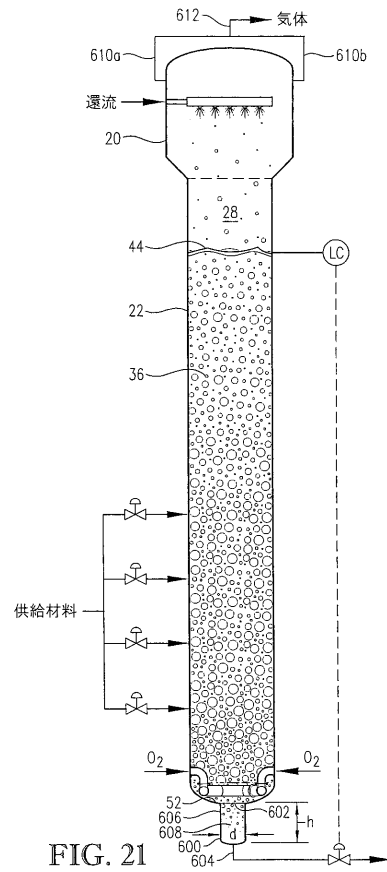


FIG. 19

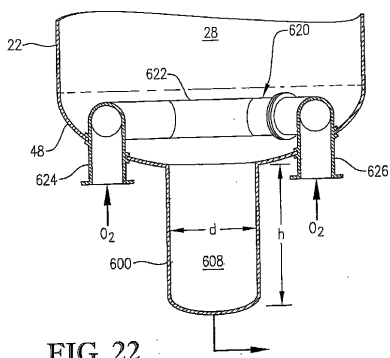
【図 20】



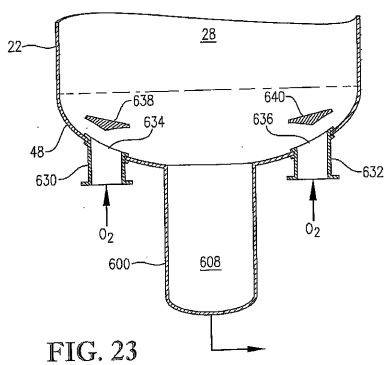
【図 21】



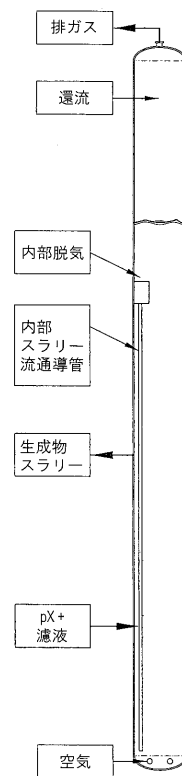
【図 22】



【図 23】



【図 24】



【図 25】

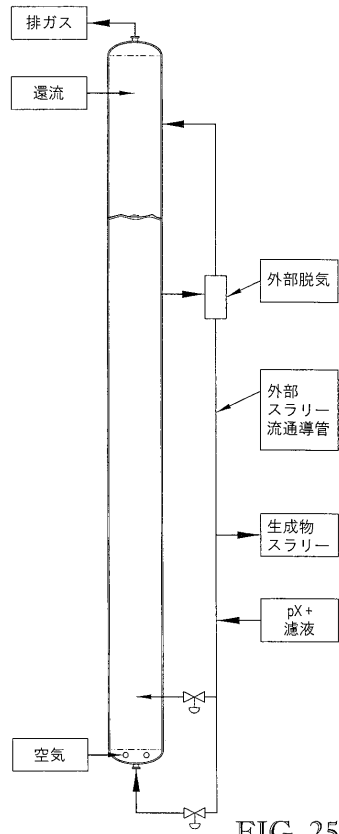


FIG. 25

【図 26】

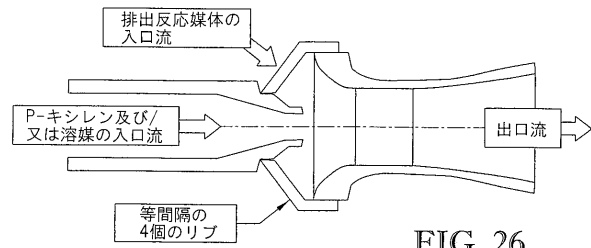


FIG. 26

【図 27】

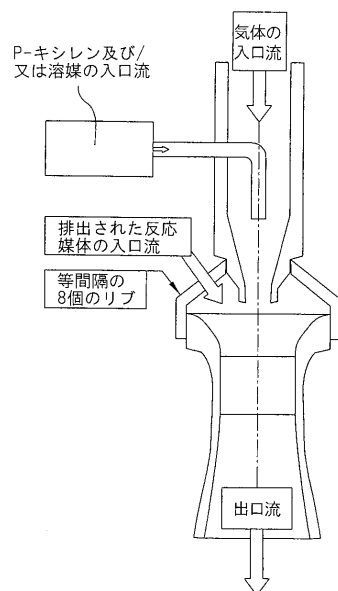


FIG. 27

【図 28】

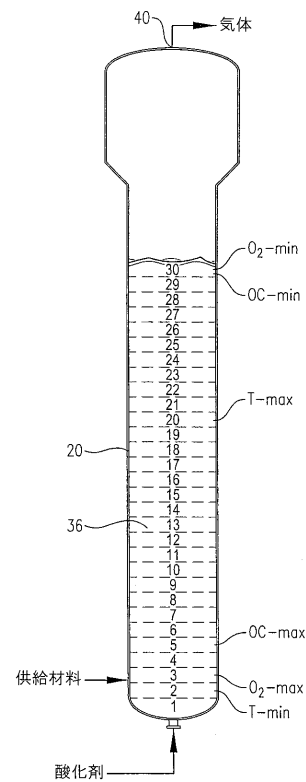


FIG. 28

【図 29】

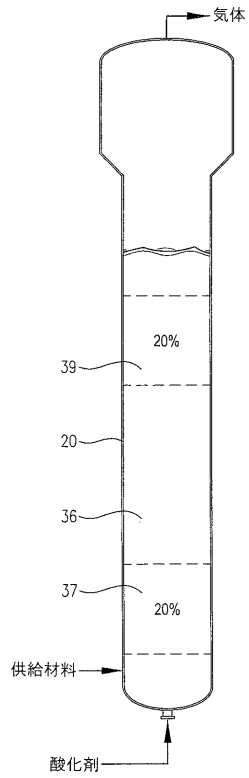


FIG. 29

【図 30】

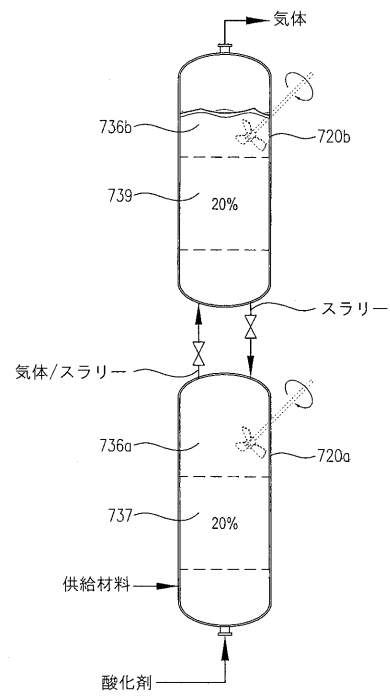


FIG. 30

【図 31】

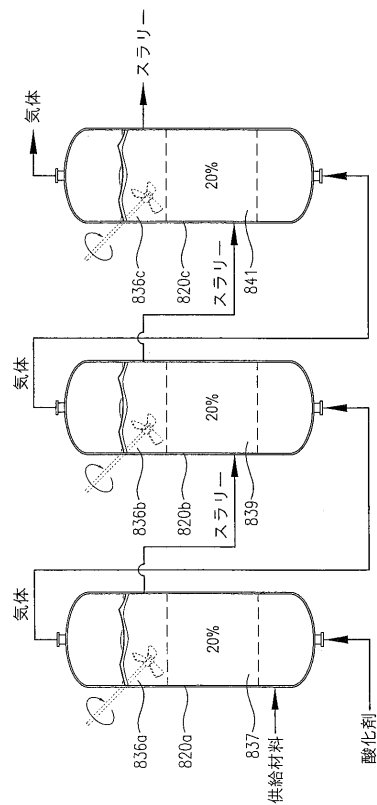


FIG. 31

【図 32 A】

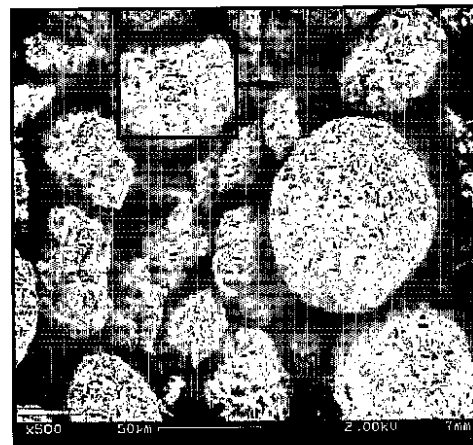


FIG. 32A

【図 3 2 B】

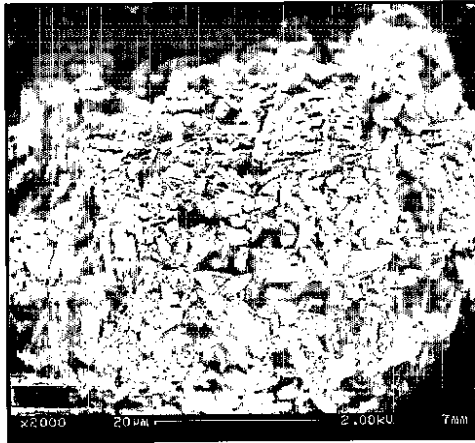


FIG. 32B

【図 3 3 A】

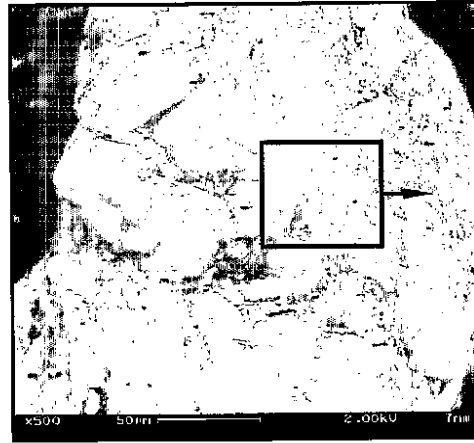


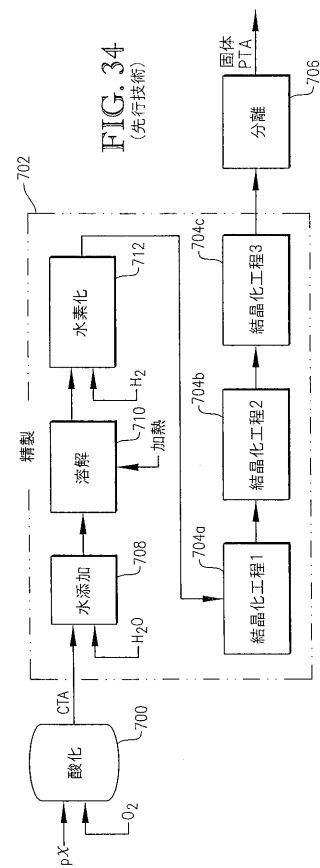
FIG. 33A

【図 3 3 B】



FIG. 33B

【図 3 4】



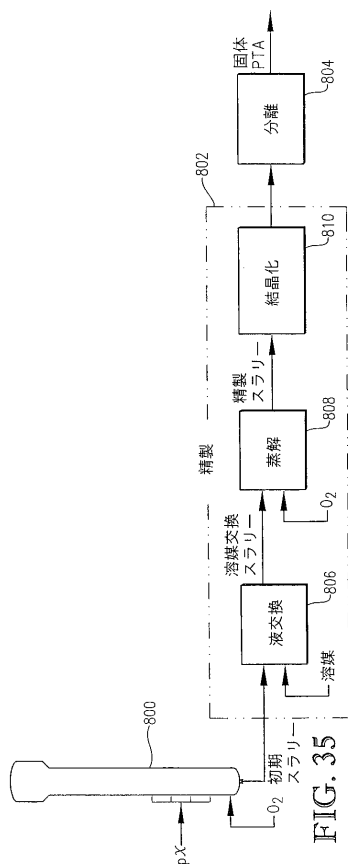


FIG. 35

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/US2005/030548

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C07C51/21 C07C51/235 C07C63/26

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C07C B01J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 847 800 A (PRAXAIR TECHNOLOGY, INC) 17 June 1998 (1998-06-17) in particular the figures and col.7, lines 21-31 the whole document	1-40
Y	US 2004/087814 A1 (GNAGNETTI ANDREAS ET AL) 6 May 2004 (2004-05-06) paragraphs '0002!', '0003!', '0006!', '0020!', '0023!', '0027!', '0037!; claims 1,2,8; figure 1	1-40
Y	DE 102 11 907 A1 (BASF AG) 2 October 2003 (2003-10-02) paragraphs '0006!', '0044!', '0015! - '0018!; figures; examples	1-40
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

A document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

13 February 2006

Date of mailing of the international search report

21/02/2006

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Seelmann, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/US2005/030548

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2001/041811 A1 (SIKKENGA DAVID L ET AL) 15 November 2001 (2001-11-15) paragraphs '0034!, '0035!, '0047! - '0050!; claims 1-3,7-10,13 -----	1-40
Y	US 3 839 435 A (SHIGEYASU M,JA ET AL) 1 October 1974 (1974-10-01) the whole document -----	1-40
Y	US 5 928 521 A (LEVEC ET AL) 27 July 1999 (1999-07-27) column 3, line 28 - column 4, lines 58,62-65; figures 4,5 -----	1-40

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/US2005/030548

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0847800	A	17-06-1998	BR 9706246 A	08-08-2000
			CA 2224529 A1	12-06-1998
			CN 1195577 A	14-10-1998
			DE 69706268 D1	27-09-2001
			DE 69706268 T2	23-05-2002
			ES 2162183 T3	16-12-2001
			ID 19133 A	18-06-1998
			JP 10330292 A	15-12-1998
			PT 847800 T	28-02-2002
			US 5994567 A	30-11-1999
US 2004087814	A1	06-05-2004	NONE	
DE 10211907	A1	02-10-2003	AU 2003219077 A1	29-09-2003
			WO 03078369 A1	25-09-2003
US 2001041811	A1	15-11-2001	NONE	
US 3839435	A	01-10-1974	NL 7200545 A	17-07-1973
US 5928521	A	27-07-1999	AU 5142196 A	23-10-1996
			WO 9631442 A1	10-10-1996
			DE 59601009 D1	28-01-1999
			EP 0819101 A1	21-01-1998
			JP 11503070 T	23-03-1999
			SI 9500109 A	31-10-1996

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 パーティン, リー レイノルズ

アメリカ合衆国, テネシー 3 7 6 6 3, キングスポート, パートリッジ プレイス 1 0 1

(72)発明者 ストラッサー, ウェイン スコット

アメリカ合衆国, テネシー 3 7 6 6 0, キングスポート, バッキンガム コート 1 8 3 2

(72)発明者 デ フレーデ, マルセル

オランダ国, エヌエル - 2 9 9 3 ハーエー バレンドレヒト, ベーレハーフェン 6

F ターム(参考) 4H006 AA02 AA04 AC46 BA16 BA20 BA37 BC10 BC14 BC31 BC34

BD21 BD60 BD81 BE30 BJ50 BS30

4H039 CA65 CC30